(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103648 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07131

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-164524 2002年6月5日(05.06.2002) JI

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都小金井市 緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文 京区 本郷5 丁目2 4番5号 角川本郷ビル4 F 株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都中央区 京橋一丁目 8 番7号京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

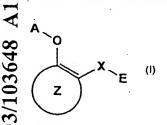
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES

(54) 発明の名称: 糖尿病治療薬



(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for diabetes or complications of diabetes, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the following general formula (I): (I) [wherein X represents a connecting group in which the main chain has 2 to 5 atoms (the group has been optionally substituted); A represents hydrogen or acetyl; E represents optionally substituted aryl or optionally substituted heteroaryl; and ring Z represents either arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above) or heteroarene

which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above)], pharmacologically acceptable salts thereof, and hydrates and solvates of these.

(57) 要約:

下記一般式(I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、糖尿病又は糖尿病の合併症の予防及び/又は治療のための医薬。

明細書

糖尿病治療薬

技術分野

本発明は、糖尿病または糖尿病の合併症の予防及び/又は治療のための医薬に関する。

背景技術

糖尿病は何らかの原因により糖代謝が異常となり高血糖を来たし、この高血糖が原因となって種々の合併症をもたらす疾患であると認識されている。従って、血糖血のコントロールが糖尿病の治療には重要な要因であることは明らかである。現在、血糖値の改善のために、インスリン製剤、ビグアナイド系薬剤、スルホニルウレア系薬剤、チアゾリジンジオン系薬剤等が使われている。しかしながら、インスリン製剤は投与法に難があり、ビグアナイド製剤は最近見直されてきているものの、乳酸アシドーシスを起こしやすいために使いにくいという問題がある。また、スルホニルウレア製剤はインスリンを分泌している膵のランゲルハンス島のβ細胞に負担をかける為に長期の使用には適さない。チアゾリジンジオン系薬剤は、この中では唯一インスリン抵抗性を改善する薬剤であるが、この薬剤に対して無反応な患者も多く、体重増加等の問題もある。従って、現在使用されている血糖降下剤では、まだ糖尿病の治療薬としては不十分であると言わざるを得ない。

 $I \ KK-\beta$ ($I \ \kappa B$ キナーゼ β または $I \ \kappa B$ キナーゼ2)はセリンースレオニン キナーゼと呼ばれるプロテインキナーゼの一種で、 $NF-\kappa B$ の活性化に関与していることが知られているが、近年になってリン酸化を受けて活性化された $I \ K-\beta$ がインスリン抵抗性に深く関与していることが示唆された。すなわち、CD36レセプターに血中の遊離脂肪酸が結合すると、 $PKC-\theta$ (プロテインキナーゼ C-

 θ) が活性化される。それがさらに I K K $-\beta$ を活性化し、活性化された I K K $-\beta$ が IRS-1 (Insulin receptor substrate-1)をリン酸化することによりインスリンレセプターからのシグナル伝達を阻害するというものである。実際にインスリン抵抗性を示すマウスに I K K $-\beta$ の選択阻害剤として知られているアスピリンまたはサリチル酸を高用量で投与するとインスリン抵抗性が改善したという報告がある (「ジャーナル・オブ・クリニカル・インベスティゲーション (Journal of Clinical Investigation)」,(米国),2001年,第108巻,第3号,p. 437-446;「サイエンス(Science)」,(米国),2001年,第293巻,p. 1673-1677)。しかしながら、アスピリンまたはサリチル酸はインスリン抵抗性を改善するための薬剤としては作用が不十分である。

一方、N一置換サリチルアミド誘導体、とりわけNーフェニルサリチルアミド誘導体は、米国特許第4358443号明細書に植物成長阻害剤として開示されており、医薬としては欧州特許第0221211号明細書、特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に抗炎症剤としての記載がある。また、国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレットにはNF $-\kappa$ B阻害剤として、国際公開第02/051397号パンフレットにはサイトカイン産生抑制剤として開示されている。

発明の開示

本発明の課題は、 $I KK - \beta$ を特異的に阻害することによりインスリン抵抗性を改善する薬剤を提供することにある。本発明者らは、上記の課題を解決すべく、コンピューター利用の分子設計技術により $I KK - \beta$ 選択的阻害剤の探索を実施した。 PDB(Protein Data Bank)に構造が登録されているプロテインキナーゼより $I KK - \beta$ と相同性の高い適切なものを選抜し、それを鋳型としてホモロジーモデリングの手法を用いて $I KK - \beta$ の立体構造モデルを構築し、タンパク質への薬物分子の結合様式の自動探索プログラムを用い、アスピリンの $I KK - \beta$

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

のATP結合領域への結合様式と特徴的な分子間相互作用を解析した。

その結果に基づいて、リガンドのタンパク質立体構造に基づく化合物 3 次元データベース自動検索プログラムを用い、Sigma-Aldrich 社、Aldrich 社、Maybridge 社、Specsy 社、Bionet 社、Labotest 社、Lancaster 社、Tocris 社、東京化成、和光純薬等で市販されている化合物データベースに登録されている化合物の中からヴァーチャルスクリーニングにより I K K - β の特異的阻害剤となり得る化合物を選定した。更に最適化のための分子設計を行い、そこから候補化合物として選ばれたヒドロキシアリール誘導体を購入又は合成し、それらのインスリン抵抗性改善作用を検討した結果、N - 置換サリチルアミド誘導体、とりわけN - アリールサリチルアミド誘導体が強いインスリン抵抗性改善作用を有することを見出した。本発明は上記の知見を基にして完成されたものである。

すなわち、本発明は、

(1) 下記一般式 (I):

(式中、

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換

基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に 許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる 物質を有効成分として含む、糖尿病の予防及び/又は治療のための医薬を提供す るものである。また、本発明により上記の物質を有効成分として含む、糖尿病の 合併症の予防及び/又は治療のための医薬が提供される。

本発明の好適な医薬としては、

(2) Xが、下記連結基群 α より選択される基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 2 に結合し右側の結合手が E に結合する)

(3) Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 2 に結合し右側の結合手が E に結合する) で表される

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

基(該基は置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容される その塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効 成分として含む上記の医薬、

- (4) Aが、水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)、又は5ないし13員の $^-$ クーアレーン(該 $^-$ テロアレーンは、式 $^-$ O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(6)環Zが、下記環群B:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(7) 環 2 が、式 - O - A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 - X - E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に更に置換基を有していてもよいベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から

選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (8) 環Zが、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にハロゲン原子を更に有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基を更に有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (10) Eが、置換基を有していてもよいC₆~C₁₀のアリール基、又は置換基 を有していてもよい5ないし13員のヘテロアリール基である化合物及び薬理学 的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ば れる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (11) Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である化合物及び薬理学的 に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれ る物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (12) Eが、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及 び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群 から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (13) Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である化合物 及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる 群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙げることができる。 別の観点からは、本発明により、上記の(1)~(13)の医薬の製造のための 上記の各物質の使用が提供される。

また、本発明により、ヒトを含む哺乳類動物において、糖尿病又は糖尿病の合併

WO 03/103648

症を予防及び/又は治療する方法であって、上記の物質の予防及び/又は治療有効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法が提供される。

発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン 基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、s e c - ブチル、t e r t - プチル、n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン・n-ペン

n-オクチル、n-ノニル、n-デシル、n-ウンデシル、n-ドデシル、n-トリデシル、n-テトラデシル、n-ペンタデシル等の $C_1\sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキル基が挙げられる。

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、ア リル、イソプロペニル、ブター1-エンー1-イル、ブター2-エンー1-イル、 ブター3-エンー1-イル、2-メチルプロパー2-エンー1-イル、1-メチ ルプロパー2-エン-1-イル、ペンター1-エン-1-イル、ペンター2-エ ンー1ーイル、ペンター3ーエンー1ーイル、ペンター4ーエンー1ーイル、3 ーメチルブター2ーエンー1ーイル、3ーメチルブター3ーエンー1ーイル、へ キサー1-エン-1-イル、ヘキサー2-エン-1-イル、ヘキサー3-エン-1ーイル、ヘキサー4ーエンー1ーイル、ヘキサー5ーエンー1ーイル、4ーメ チルペンター3-エン-1-イル、4-メチルペンター3-エン-1-イル、ヘ プター1-エンー1-イル、ヘプター6-エンー1-イル、オクター1-エンー 1ーイル、オクター7ーエンー1ーイル、ノナー1ーエンー1ーイル、ノナー8 ーエンー1ーイル、デカー1ーエンー1ーイル、デカー9ーエンー1ーイル、ウ ンデカー1ーエンー1ーイル、ウンデカー10ーエンー1ーイル、ドデカー1ー エンー1ーイル、ドデカー11ーエンー1ーイル、トリデカー1ーエンー1ーイ ル、トリデカー12-エン-1-イル、テトラデカー1-エン-1-イル、テト ラデカー13-エンー1-イル、ペンタデカー1-エンー1-イル、ペンタデカ -14-エン-1-イル等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニル基が 挙げられる。

「アルキニル基」としては、例えば、エチニル、プロパー1ーインー1ーイル,プロパー2ーインー1ーイル,ブター1ーインー1ーイル、ブター3ーインー1ーイル、1ーメチルプロパー2ーインー1ーイル,ペンター1ーインー1ーイル、ペンター4ーインー1ーイル、ヘキサー1ーインー1ーイル、ヘキサー5ーインー1ーイル、ヘプター1ーイル、ヘプター1ーインー1ーイル、オクター1ーインー1ーイル、ノナー1ーイン

「アルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、エタン-1, 1-ジイル、プロパン-1, 3-ジイル、プロパン-1, 2-ジイル、プロパン-2, 2-ジイル、ブタン-1, 4-ジイル、ペンタン-1, 5-ジイル、ヘキサン-1, 6-ジイル、1, 1, 4, 4-テトラメチルブタン-1, 4-ジイル等のC、-C。の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー 1,2-ジイル、プロペンー 1,3-ジイル、ブター 1-エンー 1,4-ジイル、ブター 2-エンー 1,4-ジイル、2-メチルプロペンー 1,3-ジイル、ペンター 2-エンー 1,5-ジイル、ヘキサー 3-エンー 1,6-ジイル等の C_1 ~ C_6 の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-1-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2-イル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2 $-シクロブテン-1-イル、<math>2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、1-シクロペナセン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1ーインダニル、2ーインダニル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレンー1ーイル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレンー2ーイル、1ーインデニル、2ーインデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1-シクロプロピルエチル、2-シクロプロピルエチル、3-シクロプロピルエチル、1-シクロプロピルブチル、1-シクロプロピルブチル、1-シクロプロピルブチル、1-シクロプロピルブチル、1-0クロプロピルブチル、1-0クロプロピルブチル、1-0クロプロピルブチル、1-0クロプロピルブチル、1-00クロプロピルブチル、1-00クロプロピルベンチル、1-00クロプロピルベンチル、シクロブチルメチル、シクロベンチルメチル、シクロベンチルメチル、シクロベキシルプロピル、シクロベキシルブチル、シクロベナシルブチル、シクロベナシルブチル、シクロオクチルメチル、1-00シクロアルキルーアルキル基が挙げられる。

「シクロアルキレン基」としては、例えば、シクロプロパン-1, 1 - $\overline{>}$ 1 - 1

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 4-ジイル、3-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1, 1-ジイル、1-シクロペンテン-1

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、 例えば、フェニル、1ーナフチル、2ーナフチル、アントリル、フェナントリル、 アセナフチレニル等のC₆~C₁₄のアリール基が挙げられる。

なお、上記「アリール基」は、上記「 $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基」、「 $C_3 \sim C_6$ のシクロアルケニル基」、又は「 $C_5 \sim C_6$ のシクロアルカンジエニル基」等と縮環していてもよく、例えば、4-4ンダニル、5-4ンダニル、1, 2, 3, 4-71、11 に 12 に 13 に 14 に 15 に 17 に 17 に 17 に 18 に 19 に 19

「アリーレン基」としては、例えば、1,2-フェニレン、1,3-フェニレン、 1,4-フェニレン、ナフタレン-1,2-ジイル、ナフタレン-1,3-ジイル、ナフタレン-1,4-ジイル、ナフタレン-1,5-ジイル、ナフタレン- 1, 6-ジイル、ナフタレン-1, 7-ジイル、ナフタレン-1, 8-ジイル、ナフタレン-2, 4-ジイル、ナフタレン-2, 5-ジイル、ナフタレン-2, 6-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 8-ジイル、アントラセン-1, 4-ジイル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリーレン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1-tフチルメチル、2-tフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフチル、1-tフェニルプロピル、1-tフチル、1-tフェニルブラー・1-tフェニル 1-tフチル・1-tフェニル 1-tフチル・1-tフェニル・1-tフェニル・1-tフチル・1-tフェニル・1-tフチル・1-tフチル・1-tフェニル・1-tフチル・1-tフチル・1-tフェニル・1-tフチル・1-tフチル・1-tフェニル・1-tフチル・1-tフチル・1-tフェニル・1-tフェニル・1-tフェニル・1-tフェニル・1-tフチル・1-tフェニル・1-tフェーカー・1-tフェーカー・1-tフェーカー・1-tフェーカー・1-tフェーカー・1-tフェーカー・1-tフ

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ [2.1.0] ペンチル、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル、ビシクロ [2.2.1] オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ〔3.4〕オクチル、スピロ〔4.5〕デカー1,6-ジエニル等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、ゲラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、ドリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメ

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

チル、トリョードメチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3, 3, 3-トリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1乃至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

「単環式へテロアリール基」としては、例えば、2-フリル、3-フリル、2-チエニル、3ーチエニル、1ーピロリル、2ーピロリル、3ーピロリル、2ーオ キサゾリル、4-オキサゾリル、5-オキサゾリル、3-イソオキサゾリル、4 ーイソオキサゾリル、5ーイソオキサゾリル、2ーチアゾリル、4ーチアゾリル、 5ーチアゾリル、3ーイソチアゾリル、4ーイソチアゾリル、5ーイソチアゾリ ル、1-イミダブリル、2-イミダブリル、4-イミダブリル、5-イミダブリ ル、1ーピラブリル、3ーピラブリル、4ーピラブリル、5ーピラブリル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) - 4-イル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) - 5 ーイル、(1, 2, 4-オキサジアゾール) -3-イル、(1, 2, 4-オキサジ (1, 2, 5) (1, 2, 5) (1, 2, 5) (1, 2, 5) (1, 2, 5)5-オキサジアゾール)-4-イル、(1,3,4-オキサジアゾール)-2-イ ル、(1, 3, 4ーオキサジアゾール) -5-イル、フラザニル、(1, 2, 3-チアジアゾール) -4 - イル、(1, 2, 3 - チアジアゾール) -5 - イル、(1, 2, 3 - チアジアゾール) -5 - イル、(1, 3, 3)2. 4ーチアジアゾール) - 3 - イル、(1, 2, 4 - チアジアゾール) - 5 - イ ν 、(1, 2, 5-4アジアゾール) - 3 - 4 ν 、(1, 2, 5 - 4アジアゾール)-4-イル、(1, 3, 4-チアジアゾリル) -2-イル、(1, 3, 4-チアジ

-1, 2, 3-1-5-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) -2-イル、(2H-1, 2,3-トリアゾール)-4-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾール)-1-イル、 (1H-1, 2, 4-)リアゾール) -3-イル、(1H-1, 2, 4-)リアゾ 2, 4-トリアゾール) -4-イル、(1H-テトラゾール) -1-イル、(1Hーテトラゾール) -5-イル、(2H-テトラゾール) -2-イル、(2H-テト ラゾール) -5-イル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリジル、3-ピリ ダジニル、4-ピリダジニル、2-ピリミジニル、4-ピリミジニル、5-ピリ ミジニル、2-ピラジニル、(1, 2, 3-トリアジン) -4-イル、(1, 2, 3-トリアジン)-5-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)4-17(1, 2, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)7(1, 3, 4-1)8(1, 4, 4-1)8(1, 4, 45-トリアジン) -2-イル、1-アゼピニル、1-アゼピニル、2-アゼピニ ル、3ーアゼピニル、4ーアゼピニル、(1,4ーオキサゼピン)ー2ーイル、(1, 4-オキサゼピン) - 3-イル、(1, 4-オキサゼピン) - 5-イル、(1, 4)ーオキサゼピン) -6-イル、(1, 4-オキサゼピン) -7-イル、(1, 4-チアゼピン) -2-イル、(1, 4-チアゼピン) -3-イル、(1, 4-チアゼ ピン) -5-イル、(1, 4-チアゼピン) -6-イル、(1, 4-チアゼピン) -7-イル等の5乃至7員の単環式へテロアリール基が挙げられる。

2ーインドリル、3ーインドリル、4ーインドリル、5ーインドリル、6ーイン ドリル、7ーインドリル、(2H-イソインドール) -1-イル、(2H-イソイ ンドール) -2-イル、(2H-イソインドール) -4-イル、(2H-イソイン ドール) -5 - イル、(1H- インダゾール) - 1 - イル、<math>(1H- インダゾール)-3-イル、(1H-インダゾール)-4-イル、(1H-インダゾール)-5-Aル、(1H-A)ンダゾール)-6-Aル、(1H-A)ンダゾール)-7-Aル、(1H-A)(2H-インダゾール) - 1 - イル、 (2H-インダゾール) - 2 - イル、 (2Hーインダゾール) -4-イル、(2H-インダゾール) -5-イル、2-ベンゾオ キサゾリル、2 ーベンゾオキサゾリル、4 ーベンゾオキサゾリル、5 ーベンゾオ キサゾリル、6 ーベンゾオキサゾリル、7 ーベンゾオキサゾリル、(1, 2 ーベン \dot{y} イソオキサゾール) -3 - イル、(1, 2 - ベンゾイソオキサゾール) -4 - イ ル、(1,2-ベンゾイソオキサゾール)-5-イル、(1,2-ベンゾイソオキ 1-ベンゾイソオキサゾール)-3-イル、(2,1-ベンゾイソオキサゾール) -4-イル、(2,1-ベンゾイソオキサゾール)-5-イル、(2,1-ベンゾ (2, 1 - (2, 1 - (2, 1 + (2, 1 + (2, 1 + (2, 2, 2)))))))))2ーベンゾチアゾリル、4ーベンゾチアゾリル、5ーベンゾチアゾリル、6ーベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2ーベンゾイソチアゾール)ー3 -4n, (1, 2-4)アゾール)-5-イル、(1,2-ベンゾイソチアゾール)-6-イル、(1,2 ーベンゾイソチアゾール) - 7 - イル、(2, 1 - ベンゾイソチアゾール) - 3 -イル、(2, 1ーベンゾイソチアゾール)ー4ーイル、(2, 1ーベンゾイソチア ゾール)-5-イル、(2,1-ベンゾイソチアゾール)-6-イル、(2,1-ベンゾイソチアゾール) -7-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -4- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3- (1, 2, 3, 3, 3- (1, 2, 3, 3, 3- (1, 2, 3, 3, 3- (1, 2, 3, 3, 3- (1, 2, 3, 3, 3, 3- (1, 2, 3, 3, 3, 3-

ーベンゾオキサジアゾール) -5-イル、(1,2,3-ベンゾチアジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール)-5-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -6-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -7 ーイル、(2, 1, 3ーベンゾチアジアゾール) -4ーイル、(2, 1, 3ーベン H-ベンゾトリアゾール)-4-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、 (1H-ベンゾトリアゾール) -6-イル、(1H-ベンゾトリアゾール) -7-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -2-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -4-イル、(2H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1-イソキノリル、3-イソキノリル、4-イソキノリル、5-イソキノリ ル、6-イソキノリル、7-イソキノリル、8-イソキノリル、3-シンノリニ ル、4ーシンノリニル、5ーシンノリニル、6ーシンノリニル、7ーシンノリニ ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6-キナゾリニル、7-キナゾリニル、8-キナゾリニル、2-キノキサリ ニル、5ーキノキサリニル、6ーキノキサリニル、1ーフタラジニル、5ーフタ ラジニル、6-フタラジニル、2-ナフチリジニル、3-ナフチリジニル、4-ナフチリジニル、2ープリニル、6ープリニル、7ープリニル、8ープリニル、 2ープテリジニル、4ープテリジニル、6ープテリジニル、7ープテリジニル、 1ーカルバゾリル、2ーカルバゾリル、3ーカルバゾリル、4ーカルバゾリル、 $9-カルバゾリル、<math>2-(\alpha-カルボリニル)、3-(\alpha-カルボリニル)、4 (\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、5 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、6 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、7 $-(α-\pi)$ ルボリニル)、 $8-(α-\pi)$ ルボリニル)、 $9-(α-\pi)$ ルボリニル)、 1-(β--カルボニリル)、<math>3-(β--カルボニリル)、4-(β--カルボニリル)、5-(β-カルボニリル)、<math>6-(β-カルボニリル)、7-(β-カルボニリル)、 8 $- (\beta - \pi \mu \pi \pi \mu \mu)$ 、9 $- (\beta - \pi \mu \pi \mu \mu)$ 、1 $- (\gamma - \pi \mu \mu \mu)$ 、 2-(y-カルボリニル)、4-(y-カルボリニル)、5-(y-カルボリニル)、

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

 $6 - (\gamma - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $7 - (\gamma - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $8 - (\gamma - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 9- (y-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4-アクリジニル、9-アクリジニル、1-フェノキサジニル、2-フェ ノキサジニル、3-フェノキサジニル、4-フェノキサジニル、10-フェノキ サジニル、1-フェノチアジニル、2-フェノチアジニル、3-フェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-フェナジニル、1-フェナントリジニル、2-フェナントリジニル、3-フェナ ントリジニル、4-フェナントリジニル、6-フェナントリジニル、7-フェナ ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2ーフェナントロリニル、3ーフェナントロリニル、4ーフェ ナントロリニル、5-フェナントロリニル、6-フェナントロリニル、7-フェ ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フ ェナントロリニル、1ーチアントレニル、2ーチアントレニル、1ーインドリジ ニル、2-インドリジニル、3-インドリジニル、5-インドリジニル、6ーイ ンドリジニル、7-インドリジニル、8-インドリジニル、1-フェノキサチイ ニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイ ニル、チエノ [2, 3-b] フリル、ピロロ [1, 2-b] ピリダジニル、ピラ ゾロ [1, 5 - a] ピリジル、イミダゾ [11, 2 - a] ピリジル、イミダゾ [1, 5-a] ピリジル、イミダゾ〔1, 2-b] ピリダジニル、イミダゾ〔1, 2a] ピリミジニル、1, 2, 4ートリアゾロ〔4, 3ーa] ピリジル、1, 2, 4-トリアゾロ [4, 3-a] ピリダジニル等の8乃至14員の縮合多環式へテ ロアリール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1ーアジリジニル、1ーアゼチジニル、1ーピロリジニル、2ーピロリジニル、3ーピロリジニル、2ーテトラヒドロフリル、3ーテトラヒドロフリル、チオラニル、1ーイミダゾリジニル、2ーイミダゾリジニル、4ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーピラゾリジニル、1ー(2ーピロリニル)、1ー(2ーイミダゾ

リニル)、2-(2-イミダゾリニル)、1-(2-ピラゾリニル)、3-(2-ピラゾリニル)、ピペリジノ、2-ピペリジニル、3-ピペリジニル、4-ピペリジニル、1-ホモピペリジニル、2-テトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) -4-イル、1-ピペラジニル、1-ホモピペラジニル等の3万至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、2-キヌクリジニル、2 ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7ークロマニル、8ークロマニル、1ーイソクロマニル、3ーイソクロマ ニル、4ーイソクロマニル、5ーイソクロマニル、6ーイソクロマニル、7ーイ ソクロマニル、8-イソクロマニル、2-チオクロマニル、3-チオクロマニル、 4-チオクロマニル、5-チオクロマニル、6-チオクロマニル、7-チオクロ マニル、8-チオクロマニル、1-イソチオクロマニル、3-イソチオクロマニ ル、4ーイソチオクロマニル、5ーイソチオクロマニル、6ーイソチオクロマニ ル、7-イソチオクロマニル、8-イソチオクロマニル、1-インドリニル、2 ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6 ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリ ニル、4-イソインドリニル、5-イソインドリニル、2-(4H-クロメニル)、 3-(4H-クロメニル)、4-(4H-クロメニル)、5-(4H-クロメニル)、 6-(4H-クロメニル)、7-(4H-クロメニル)、8-(4H-クロメニル)、 1ーイソクロメニル、3ーイソクロメニル、4ーイソクロメニル、5ーイソクロ メニル、6-イソクロメニル、7-イソクロメニル、8-イソクロメニル、1-(1H-ピロリジニル)、2-(1H-ピロリジニル)、3-(1H-ピロリジニ ル)、5 - (1 H - ピロリジニル)、6 - (1 H - ピロリジニル)、7 - (1 H - ピ ロリジニル) 等の8乃至10員の飽和若しくは不飽和の縮合多環式非芳香族ヘテ ロ環基が挙げられる。

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

原子1万至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式へテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族へテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダブリジニル、1ーピラブリジニル、1ーオキサブリジニル、1ーチアブリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、ターピロリンー1ーイル、2ーイミダブリンー1ーイル、2ーピラブリンー1ーイル、1ーインドリニル、2ーイソインドリニル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1・2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1・2・3・4ーデトラヒドロインキノリンー2ーイル、1ーピロリル、1ーイミダブリル、1ーピラブリル、1ーインドリル、1ーイングブリル、2ーイソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジエニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ーオキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アルキルーオキシ基)、アルケニルーオキシ基、アルキニルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基等の脂肪族炭化水素ーオキシ基;アリールーオキシ基;アラルキルーオキシ基;アルキレンージオキシ基等が挙げられる。

「アルコキシ基 (アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、 n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブト キシ、 $t e r t - \overline{J}$ トキシ、 $n - \mathcal{N}$ ンチルオキシ、 $1 \text{ / } \mathcal{N}$ ンチルオキシ、 $2 - \mathcal{N}$ チルブトキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルブトキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルブトキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルプロポキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーヘキシルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルペンチルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ ナルペンチルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルペンチルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルペンチルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ チルブトキシ、 $1 + \mathcal{N}$ カージメチルブトキシ、 $1 + \mathcal{N}$ カージメチルブトキシ、 $1 + \mathcal{N}$ カージメチルブトキシ、 $1 + \mathcal{N}$ カージメチルブトキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーブールブトキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーブールブトキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーブールオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーブールオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーブールオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーブシルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カーデシルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カードデシルオキシ、 $1 - \mathcal{N}$ カードデシルカージ カードデルカー・ $1 - \mathcal{N}$ カードデン・ $1 - \mathcal{N}$ カーバー・ $1 - \mathcal{N}$ カードデン・ $1 - \mathcal{N}$ カードデン・ $1 - \mathcal{N}$ カードデン・ $1 - \mathcal{N}$

「アルケニルーオキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1-エン -1-イル) オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブター1-エンー 1ーイル)オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター3ーエンー1 ーイル)オキシ、(2-メチルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(1-メチ ルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(ペンター1-エン-1-イル)オキシ、 (ペンター2-エンー1-イル)オキシ、(ペンター3-エンー1-イル)オキシ、 (ペンター4ーエンー1ーイル)オキシ、(3ーメチルブター2ーエンー1ーイル) オキシ、(3-メチルブター3-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサー1-エンー 1ーイル)オキシ、(ヘキサー2ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘキサー3ーエン -1-イル) オキシ、(ヘキサー4-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサー5-エ ン-1-イル)オキシ、(4-メチルペンタ-3-エン-1-イル)オキシ、(4 ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘプター1ーエンー1ーイル) オキシ、(ヘプター6-エンー1ーイル) オキシ、(オクター1-エンー1ーイル) オキシ、(オクター7ーエンー1ーイル)オキシ、(ノナー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー8-エン-1-イル) オキシ、(デカ-1-エン-1-イル) オ キシ、(デカー9-エン-1-イル) オキシ、(ウンデカー1-エン-1-イル)

オキシ、(ウンデカー10-xv-1-4v) オキシ、(ドデカー1-xv-1-4v) オキシ、(ドデカー11-xv-1-4v) オキシ、(トリデカー11-xv-1-4v) オキシ、(トリデカー11-xv-1-4v) オキシ、(テトラデカー11-xv-1-4v) オキシ、(テトラデカー11-xv-1-4v) オキシ、(テトラデカー11-xv-1-4v) オキシ、(ペンタデカー11-xv-1-4v) オキシ等の11-xv-1-4v) オキシ等の11-xv-1-4v0 オキシキャ

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1ーイ ン-1-イル)オキシ、(プロパー2-イン-1-イル)オキシ、(ブター1-イ ン-1-イル)オキシ、(ブタ-3-イン-1-イル)オキシ、(1-メチルプロ パー2-イン-1-イル)オキシ、(ペンター1-イン-1-イル)オキシ、(ペ ンター4ーインー1ーイル) オキシ、(ヘキサー1ーインー1ーイル) オキシ、(ヘ キサー5ーインー1ーイル)オキシ、(ヘプター1ーインー1ーイル)オキシ、(ヘ プター6ーインー1ーイル) オキシ、(オクター1ーインー1ーイル) オキシ、(オ クター7ーイン-1ーイル)オキシ、(ノナー1ーイン-1ーイル)オキシ、(ノ ナー8-イン-1-イル)オキシ、(デカー1-イン-1-イル)オキシ、(デカ -9-イン-1-イル)オキシ、(ウンデカ-1-イン-1-イル)オキシ、(ウ ンデカー10-イン-1-イル)オキシ、(ドデカー1-イン-1-イル)オキシ、 (ドデカー11ーイン-1ーイル) オキシ、(トリデカー1ーイン-1ーイル) オ キシ、(トリデカー12ーイン-1ーイル)オキシ、(テトラデカー1ーイン-1 ーイル)オキシ、(テトラデカー13-インー1ーイル)オキシ、(ペンタデカー 1-イン-1-イル) オキシ、(ペンタデカ-14-イン-1-イル) オキシ等の C₂~C₁₅の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルーオキシ基が挙げられる。

「シクロアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロポキシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ、シクロヘプチルオキシ、シクロオクチルオキシ等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルーオキシ基が挙げられる。「シクロアルキルーアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロピルメ

トキシ、1-シクロプロピルエトキシ、2-シクロプロピルエトキシ、3-シクロプロピルプロポキシ、4-シクロプロピルブトキシ、5-シクロプロピルペンチルオキシ、6-シクロプロピルへキシルオキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペキシルエトキシ、3-シクロヘキシルプロポキシ、4-シクロヘキシルブトキシ、シクロペプチルメトキシ、シクロオクチルメトキシ、6-シクロオクチルへキシルオキシ等の $C_4 \sim C_{14}$ のシクロアルキルーアルキルーオキシ基が挙げられる。

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アラルキルーオキシ基」としては、例えば、ベンジルオキシ、1-+フチルメトキシ、2-+フチルメトキシ、アントラセニルメトキシ、フェナントレニルメトキシ、アセナフチレニルメトキシ、ジフェニルメトキシ、1-フェネチルオキシ、2-フェネチルオキシ、1-(1-+フチル) エトキシ、1-(2-+フチル) エトキシ、2-(1-+フチル) エトキシ、2-(2-+フチル) エトキシ、3-フェニルプロポキシ、3-(1-+フチル) プロポキシ、3-(2-+フチル) プロポキシ、4-(2-+フチル) ブトキシ、4-(1-+フチル) ブトキシ、4-(1-+フチル) ブトキシ、5-(1-+フチル) ペンチルオキシ、5-(1-+フチル) ペンチルオキシ、5-(1-+フチル) オキシ、6-(1-+フチル) ヘキシルオキシ、6-(1-+フチル) ヘキシルオキシ、6-(2-+フチル) ヘキシルオキシ等の $C_7\sim C_{16}$ のアラルキルーオキシ基が挙げられる。

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基 (ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、

例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、ブロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロプポキシ、ヘプタフルオロイソプロポキシ、ノナフルオロブトキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げられる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3ーチエニルオキシ、 (イソキサゾールー3ーイル) オキシ、(チアゾールー4ーイル) オキシ、2ーピリジルオキシ、3ーピリジルオキシ、(ピリミジンー4ーイル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5 ーインドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2ーイル) オキシ、2 ーキノリルオキシ、3 ーキノリルオキシ、4 ーキノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3ーピロリジニルオキシ、4ーピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3ーインドリニルオキシ、4ークロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ースルファニル基」としては、例えば、アルキルースルファニル基、アルキニルースルファニ

ル基、シクロアルキルースルファニル基、シクロアルキルーアルキルースルファニル基等の脂肪族炭化水素ースルファニル基;アリールースルファニル基、アラルキルースルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチル スルファニル、nープロピルスルファニル、イソプロピルスルファニル、nーブ チルスルファニル、イソブチルスルファニル、secーブチルスルファニル、t ertーブチルスルファニル、nーペンチルスルファニル、イソペンチルスルフ ァニル、(2-メチルブチル) スルファニル、(1-メチルブチル) スルファニル、 ネオペンチルスルファニル、(1, 2-ジメチルプロピル)スルファニル、(1-エチルプロピル) スルファニル、n-ヘキシルスルファニル、(4-メチルペンチ ル) スルファニル、(3-メチルペンチル) スルファニル、(2-メチルペンチル) スルファニル、(1-メチルペンチル) スルファニル、(3,3-ジメチルブチル) スルファニル、(2, 2-ジメチルブチル)スルファニル、(1, 1-ジメチルブ チル)スルファニル、(1,2-ジメチルブチル)スルファニル、(1,3-ジメ チルブチル)スルファニル、(2,3-ジメチルブチル)スルファニル、(2-エ チルブチル)スルファニル、(1-エチルブチル)スルファニル、(1-エチルー 1-メチルプロピル)スルファニル、n-ヘプチルスルファニル、n-オクチル スルファニル、nーノニルスルファニル、nーデシルスルファニル、nーウンデ シルスルファニル、nードデシルスルファニル、nートリデシルスルファニル、 n-テトラデシルスルファニル、n-ペンタデシルスルファニル等の $C_1\sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アルケニルースルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロパー1-エンー1-イル) スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニルスルファニル、(ブター1-エンー1-イル) スルファニル、(ブター2-エンー1-イル) スルファニル、(ブター3-エンー1-イル) スルファニル、(2-メチルプロパー2-エンー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー2-エンー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー1-エンー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー1-エンー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー1-エンー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー1-イル) スルファニル、(1-イル) スルファニル (1-イル) (1-イル

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

ンター2ーエンー1ーイル) スルファニル、(ペンター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ペンター4ーエンー1ーイル)スルファニル、(3ーメチルブター2 ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ヘキサー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー2ーエンー 1-イル) スルファニル、(ヘキサー3-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキ サー4-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキサー5-エン-1-イル) スルフ ァニル、(4-メチルペンター3-エンー1-イル) スルファニル、(4-メチル ペンター3-エンー1ーイル) スルファニル、(ヘプター1-エンー1ーイル) ス ルファニル、(ヘプター6ーエンー1ーイル)スルファニル、(オクター1ーエン ー1ーイル)スルファニル、(オクター7ーエンー1ーイル)スルファニル、(ノ ナー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ノナー8ーエンー1ーイル) スルファ ニル、(デカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(デカー9ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 0-エン-1-イル) スルファニル、(ドデカ-1-エン-1-イル) スルファニ ル、(ドデカー11-エンー1ーイル) スルファニル、(トリデカー1-エンー1 ーイル)スルファニル、(トリデカー12-エンー1ーイル)スルファニル、(テ トラデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13ーエンー1ー イル) スルファニル、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ペン タデカー14-エンー1ーイル)スルファニル等のC。~C,。の直鎖状又は分枝 鎖状のアルケニルースルファニル基が挙げられる。

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プロパー1-インー1-イル) スルファニル,(プロパー2-インー1-イル) スルファニル,(ブター1-インー1-イル) スルファニル、(ブター3-インー1-イル) スルファニル、(ブター3-インー1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー2-インー1-イル) スルファニル、(ペンター1-インー1-イル) スルファニル、(ペンター4-インー1-イル) スルファニル、(ヘキサー1-イル) スルファニル、(ヘキサー1-インー1-イル) スルファニル、(ヘプター1-イル) スルファニル、(ヘプター1-イル) スルファニル、(ヘプター1-イル) スルファニル、(ヘプター1-イル) スルファニル、(ヘプター1-イル) スルファニル、(ヘプター1-イル) スルファニル 、(ヘプター1-イル) スルファニル 、(ヘプター1-インー1-イル) スルファニル 、(ヘプター1-インー1-インー1-イル) スルファニル 、(ヘプター1-インー1-イル) スルファニル 、(ヘプター1-イル) スルフェール 、(ヘプター1-イル) スルフェール 、(ヘプター1-イル) スルフェール 、(ヘプター1-イル) スルフェ

ンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル) スルファニル、(オクター7ーインー1ーイル) スルファニル、(ノナー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ノナー8ーインー1ーイル) スルファニル、(デカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(デカー9ーインー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ヴェデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ドデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(トリデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(トリデカー12ーインー1ーイル) スルファニル、(トリデカー12ーインー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンタデカー14ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンタデカー14ーインー1ーイル) スルファニル等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルースルファニル 基が挙げられる。

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロブチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル)スルファニル、(1-シクロプロピルエチル)スルファニル、(2-シクロプロピルエチル)スルファニル、(3-シクロプロピルプロピル)スルファニル、(4-シクロプロピルブチル)スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル)スルファニル、(6-シクロプロピルへキシル)スルファニル、(0クロブロピルへキシル)スルファニル、(0クロブロピルへキシル)スルファニル、(0クロブチルメチル)スルファニル、(0クロペンチルメチル)スルファニル、(0クロペンチルメチル)スルファニル、(00クロベンチルメチル)スルファニル、(00クロベキシルメチル)スルファニル、(00クロベキシルブロピル)スルファニル、(00クロベキシルブロピル)スルファニル、(00クロベキシルブチル)スルファニル、(00クロベナルメチル)スルファニル、(00クロベナルメチル)スルファニル、(0000人のブチルメチル)スルファニル、(000人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチルメチル)スルファニル、(00人のブチル、チル、キシル)スルファニル等の00人のジクロア

ルキルーアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1-ナフチルスルファニル、2-ナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1ーナフチルメチル)スルファニル、(2ーナフチルメチル)スルファニル、(アントラセニルメチル)スルファニル、(フェナントレニルメチル)スルファニル、(アセナフチレニルメチル)スルファニル、(グフェニルメチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフェネチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(1ーフチル)エチル)スルファニル、(2ー(1ーナフチル)エチル)スルファニル、(2ー(1ーナフチル)エチル)スルファニル、(3ーフェニルプロピル)スルファニル、(3ー(1ーナフチル)プロピル)スルファニル、(4ーフェニルブチル)スルファニル、(4ー(1ーナフチル)ブチル)スルファニル、(4ー(2ーナフチル)ブチル)スルファニル、(5ーフェニルベンチル)スルファニル、(カーフェニルブチル)スルファニル、(6ー(1ーナフチル)スルファニル、(6ー(1ーナフチル)スルファニル、(6ー(1ーナフチル)スルファニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアニル、(6ー(1ーナフチル)ストンアラル・バースルファニル・バースルファニル・バーナンチル)スルファニル・バースルファニル基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル) スルファニル、(グロモメチル) スルファニル、(ブロモメチル) スルファニル、(リロロメチル) スルファニル、(トリフルオロメチル) スルファニル、(トリクロロメチル) スルファニル、(2, 2, 2ートリフルオロエチル) スルファニル、(ペンタフルオロエチル) スルファニル、(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) スルファニル、(ヘプタフルオロプロピル)

スルファニル、(ヘプタフルオロイソプロピル) スルファニル、(ノナフルオロブチル) スルファニル、(パーフルオロヘキシル) スルファニル等の1乃至13個の ハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー2ーイル) スルファニル、(1,2,4ートリアゾールー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル、(ピリジンー4ーイル) スルファニル、(ピリジンー2ーイル) スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾール -2-イル) スルファニル、(キノリン-2-イル) スルファニル、(キノリン-4-イル) スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーピロリジ ニル)スルファニル、(4ーピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル)スルファニル、(4ークロマニル)スルファニル等の基が挙げられる。
「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモイル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

WO 03/103648

(式中、R * 1及びR * 1は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表すか、あるいはR * 1及びR * 1が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式 (ω -1A) で表される基の中で、R^{a1}が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル基」(具体例: アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1ーナフトイル、2ーナフトイル、フェニルアセチル等の基)、R^{a1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例: 2ーテノイル、3ーフロイル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式(ω - 2 A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニル基」(具体例: メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例: 3-ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式(ω - 3 A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニル基」(具体例:ピルボイル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - カルボニルーカルボニル基」と称する。

式(ω-4A)で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例:メトキサリル、エトキサリル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 (ω-5A)で表される基の中で、R¹が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニル基」、R¹がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニル基」と称する。

式 (ω-6A)で表される基の中で、R*1が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニル基」、R*1がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニル基」と称する。

式(ω-7A)で表される基の中で、R * 1 が炭化水素基である基を「炭化水素-

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

オキシーチオカルボニル基」、R^{a1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式 (ω-8A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニル基」、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 9 A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N – 炭化水素 – カルバモイル基」 (具体例: N – メチルカルバモイル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N – ヘテロ環 – カルバモイル基」と称する。

式($\omega-10A$)で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル基」(具体例:N, N-ジメチルカルバモイル等の基)、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ー置換カルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式 $(\omega-11A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」と称する。

式 $(\omega-12A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)- チオカルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)- チオカルバモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N- 炭化水素-N-ヘテロ環- チオカルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニル基」と称する。

式 $(\omega-13A)$ で表される基の中で、 $R^{\bullet 1}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素ースルファモイル基」、 $R^{\bullet 1}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-14A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイル基」(具体例:N, N-ジメチルスルファモイル等の基)、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) スルファモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N -炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニル基」(具体例:1-ピロリルスルホニル等の基)と称する。

式 $(\omega-15A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 $R^{\bullet 1}$ 及び $R^{\bullet 1}$ が炭化水素基である基を $\lceil N \rceil$ N - ジ(炭化水素) - スルフィナモイル基」、 $R^{\bullet 1}$ 及び $R^{\bullet 1}$ がへテロ環基である基を $\lceil N \rceil$ N - ジ(ヘテロ環) - スルフィナモイル基」、 $R^{\bullet 1}$ が炭化水素基であり $R^{\bullet 1}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N \rceil$ 一炭化水素 - N - ヘテロ環 - スルフィナモイル基」、 $R^{\bullet 1}$ 及び $R^{\bullet 1}$ が一緒になって、それらが結合している 窒素原子と共に環状アミノ基である基を $\lceil \mathbb{R}$ 状アミノ基である基を $\lceil \mathbb{R}$ 状アミノ基である基を $\lceil \mathbb{R}$ 状アミノースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-17A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルホニル基」と称する。

式 ($\omega-18A$) で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-19A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「O,O'-ジ (炭化水素) -ホスホノ基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「O,O'-ジ (ヘテロ環) -ホスホノ基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「O一炭化水素-O'-ヘテロ環-ホスホノ基」と称する。式 $(\omega-20A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素

-スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R *1がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式 (ω-21A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「炭化水素 - カルボニル基」としては、アルキルーカルボニル基、アルケニルーカルボニル基、アルキニルーカルボニル基、シクロアルキルーカルボニル基、シクロアルケニルーカルボニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニル基、シクロアルキルーアルキルーカルボニル基等の脂肪族炭化水素 - カルボニル基;アリールーカルボニル基;アラルキルーカルボニル基;架橋環式炭化水素 - カルボニル基;スピロ環式炭化水素 - カルボニル基;テルペン系炭化水素 - カルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-1\,A)$ 乃至 $(\omega-2\,1\,A)$ で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式 $(\omega-1\,A)$ で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式 $(\omega-2\,A)$ 乃至 $(\omega-2\,1\,A)$ で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10A)$ 乃至 $(\omega-16A)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。官能基に存在する置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換

基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボキシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボキシ基、ジチオカルボキシ基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルホ基、スルファモイル基、スルフィノ基、スルフィナモイル基、スルフェノ基、スルフェナモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、炭化水素ースルファニル基、ヘテロ環ーオキシ基、炭化水素ースルファニル基、ベテロ環ースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、ヒドラゾノ基、ジアゼニル基、ウレイド基、チオウレイド基、グアニジノ基、カルバモイミドイル基(アミジノ基)、アジド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、アロファニル基、ヒダントイル基、ホスファノ基、ホスホロソ基、ホスホ基、ボリル基、シリル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置 換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例 として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロア

セチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタ . ンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基-アミノ基、N, N-ジ(炭化水素)-アミノ基、N-ヘテロ環-アミノ基、Nー炭化水素-N-ヘテロ環-アミノ基、アシル-アミノ基、ジ(アシル)-アミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、R^{a2}及びR^{b2}は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a2}及びR^{b2}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と 共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式 $(\omega-1B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーオキシ基」(具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 2B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 3B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 4B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω – 5 B)で表される基の中で、R *2 が炭化水素基である基を「炭化水素 – スルファニルーカルボニルーオキシ基」、R *2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-6B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω \sim 7 B)で表される基の中で、R *2 が炭化水素基である基を「炭化水素 *2 オキシーチオカルボニルーオキシ基」、R *2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-8B) で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 9B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「N – 炭化水素 – カルバモイルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「N – ヘテロ環 – カルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-10B)$ で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ B)$ で表される基の中で、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ が炭化水素基である基を $\lceil N$, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N$, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ が炭化水素基であり $R^{b\,2}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N-$ 炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{a\,2}$ 及び $R^{b\,2}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を $\lceil \mathbb{R}$ 状アミノーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω-13B)で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル-オキシ基」と称する。

式 $(\omega-14B)$ で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-15B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「N-炭化水素 - スルフィナモイルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-16B)$ で表される基の中で、 R^a^2 及び R^b^2 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイルーオキシ基」、 R^a^2 及び R^b^2 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイルーオキシ基」、 R^a^2 が炭化水素基であり R^b^2 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 R^a^2 及び R^b^2 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-17B)$ で表される基の中で、 R^2 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 R^2 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-18B)$ で表される基の中で、 $R^{\circ 2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーオキシ基」、 $R^{\circ 2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 19B)$ で表される基の中で、 R^{a2} 及び R^{b2} が炭化水素基である基を「O,O'ージ(炭化水素) -ホスホノーオキシ基」、 R^{a2} 及び R^{b2} がヘテロ環基である基を「O,O'ージ(ヘテロ環) -ホスホノーオキシ基」、 R^{a2} が炭化水素基であり R^{b2} がヘテロ環基である基を「O一炭化水素置換-O'ーヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 20B)$ で表される基の中で、 $R^{\circ 2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルホニルーオキシ基」、 $R^{\circ 2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-21B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーオキシ基」と称する。

上記式(ω -1 B)乃至(ω -2 1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式(ω -1 B)で表される「炭化水素 - カルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素 - カルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素 - カルボニルーオキシ基;テルペン系炭化水素 - カルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式(ω - 2 B)乃至(ω - 2 1 B)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10B)$ 乃至 $(\omega-16B)$ で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素-オキシ基」、及び「ヘテロ環-オキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒドロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニル基、チオカルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スルフィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R^{a3}及びR^{b3}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水 素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a3}及びR b3が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式 $(\omega-1$ C) で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-2C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-3C) で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル-カルボニル-スルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニル-カルボニル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-4\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を [-5] 「ステロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-5$ C) で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式(ω -6 C)で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - チオカルボニルースルファニル基」、 R^{*3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-7\,C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 8 C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 9C)$ で表される基の中で、 R^{-3} が炭化水素基である基を「Nー炭化水

素ーカルバモイルースルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 0 C)で表される基の中で、R a 3 及び R b 3 が炭化水素基である基を $\lceil N \rceil$ N - ジ(炭化水素) - カルバモイルースルファニル基 \rceil 、R a 3 及び R b 3 がヘテロ環基である基を $\lceil N \rceil$ 、N - ジ(ヘテロ環) - カルバモイルースルファニル基 \rceil 、R a 3 が炭化水素基であり R b 3 がヘテロ環基である基を $\lceil N \rceil$ 炭化水素 - N - ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基 \rceil 、R a 3 及び R b 3 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を $\lceil \mathbb{Q}$ 状アミノーカルボニルースルファモイル基 \rceil と称する。

式($\omega-1$ 1 C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1.2\,\mathrm{C})$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基であり $R^{b\,3}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素ーNーヘテロ環ーチオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 3C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-14C)$ で表される基の中で、 R^{*3} 及び R^{*3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} 及び R^{*3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイルースルフィニル基」、 R^{*3} が炭化水素基であり R^{*3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 R^{*3} 及び R^{*3} が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-15C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素 - スルフィナモイルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環 - スルフィナモイルースルファニル基」と称する。

式 (ω - 1 6 C)で表される基の中で、R a 3 及び R b 3 が炭化水素基である基を「N,N - ジ(炭化水素) - スルフィナモイルースルファニル基」、R a 3 及び R b 3 が へ テロ環基である基を「N,N - ジ(ヘテロ環) - スルフィナモイルースルファニル基」、R a 3 が炭化水素基であり R b 3 が へ テロ環基である基を「N - 炭化水素 - N - ヘテロ環 - スルフィナモイルースルファニル基」、R a 3 及び R b 3 が - 緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノスルファニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-17C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-18C) で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素 ーオキシースルフィニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘ テロ環ーオキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式 (ω - 19 C) で表される基の中で、R a 3 及び R b 3 が炭化水素基である基を「O, O' - ジ(炭化水素) - ホスホノースルファニル基」、R a 3 及び R b 3 が a 7 である基を「O, O' - ジ(a 7 で a 7 である基を「O, O' a 7 で a 7 で a 8 である基を「O, O' a 7 で a 7 で a 8 である基を「O a 7 で a 8 で a 7 で a 8 で a 9 で

式 (ω-20C) で表される基の中で、R³が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニル-スルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-ス ルホニル-スルファニル基」と称する。

式 (ω-21C) で表される基の中で、R a 3 が炭化水素基である基を「炭化水素」

ースルフィニルースルファニル基」、R*3がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルースルファニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「炭化水素-カルボニル-スルファニル基」としては、アルキル-カルボニル-スルファニル基、アルケニル-カルボニル-スルファニル基、アルキニル-カルボニル-スルファニル基、シクロアルキル-カルボニル-スルファニル基、シクロアルケニル-カルボニル-スルファニル基、シクロアルカンジエニル-カルボニル-スルファニル基、シクロアルカンジエニル-カルボニル-スルファニル基、シクロアルキル-カルボニル-スルファニル基;アリール-カルボニル-スルファニル基;アラルキル-カルボニル-スルファニル基;アリール-カルボニル-スルファニル基;アラルキル-カルボニル-スルファニル基;架橋環式炭化水素-カルボニル-スルファニル基;スピロ環式炭化水素-カルボニル-スルファニル基;デルペン系炭化水素-カルボニル-スルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10$ C) 乃至 ($\omega-16$ C) で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

「Nー炭化水素-アミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N-アルキル-アミノ基、N-アルキル-アミノ基、N-シクロアルキル-アミノ基、N-シクロアルキル-アミノ基、N-シクロアルキル-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基、N-アリール-アミノ基等が挙げられる。

「N-rルキルーアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、n-rロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-rブチルアミノ、イソブチルアミノ、n-rブチルアミノ、イソブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、イソペンチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブーピル)アミノ、n-rブーピル)アミノ、n-rブーピル)アミノ、n-rブーピル)アミノ、n-rブチル アミノ、n-rブチル アミノ、n-rブテル アミノ、n-rブテル n-rブテル アミノ、n-rブテル アミノ、n-rブテンルアミノ、n-rブテンルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラデシルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラデシルアミノ、n-rブラボが挙げられる。

「N-rルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル) アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル)

1-イル) アミノ、(3-メチルブタ-3-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサー2-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ -3-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサー4-エン-1-イル)アミノ、(ヘキ サー5-エン-1-イル) アミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル) ア ミノ、(4-メチルペンタ-3-エン-1-イル)アミノ、(ヘプター1-エンー 1ーイル) アミノ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) アミノ、(オクター1ーエン -1-イル) アミノ、(オクター7-エン-1-イル) アミノ、(ノナー1-エン - 1 - イル)アミノ、(ノナー8 - エンー 1 - イル)アミノ、(デカー 1 - エンー 1ーイル) アミノ、(デカー9ーエンー1ーイル) アミノ、(ウンデカー1ーエン -1-イル) アミノ、(ウンデカー10-エンー1-イル) アミノ、(ドデカー1 ーエンー1ーイル)アミノ、(ドデカー11-エンー1ーイル)アミノ、(トリデ カー1ーエンー1ーイル) アミノ、(トリデカー12ーエンー1ーイル) アミノ、 (テトラデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(テトラデカー13ーエンー1ーイ n) アミノ、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンタデカー14ー エン-1-イル)アミノ等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルケニル ーアミノ基が挙げられる。

「N-Pルキニルーアミノ基」としては、例えば、エチニルアミノ、(プロパー1ーインー1ーイル)アミノ,(プロパー2ーインー1ーイル)アミノ,(ブター1ーインー1ーイル)アミノ、(ブター3ーインー1ーイル)アミノ、(1-メチルプロパー2ーインー1ーイル)アミノ、(1-メチルプロパー2ーインー1ーイル)アミノ、(ペンター1ーインー1ーイル)アミノ、(ペンター4ーインー1ーイル)アミノ、(ヘキサー5ーインー1ーイル)アミノ、(ヘアター1ーインー1ーイル)アミノ、(クター7ーインー1ーイル)アミノ、(オクター1ーインー1ーイル)アミノ、(オクター7ーインー1ーイル)アミノ、(オクター7ーインー1ーイル)アミノ、(オクター7ーインー1ーイル)アミノ、(ブカー1ーインー1ーイル)アミノ、(デカー9ーインー1ーイル)アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル)アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル)アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル)アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル)アミノ、(ヴカー1ーインー1ーイル)アミノ、(ヴァカー1ーインー1ーイル)アミノ、(ヴァカー1ーインー1ーイル)アミノ、

「N-シクロアルキルーアミノ基」としては、例えば、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロヘキシルアミノ、シクロヘプチルアミノ、シクロオクチルアミノ等の $C_3\sim C_8$ のN-シクロアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアルキルーアミノ基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) アミノ、(1-シクロプロピルエチル) アミノ、(2-シクロプロピルエチル) アミノ、(3-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-シクロプロピルペンチル) アミノ、(5-2のロブチルメチル) アミノ、(5-2のロブチルメチル) アミノ、(5-2のロブチルメチル) アミノ、(5-2のロペンチルメチル) アミノ、(5-2のロペンチルメチル) アミノ、(5-2のロペンチルメチル) アミノ、(5-2のロペンチルメチル) アミノ、(5-2のロペキシルプロピル) アミノ、(5-2のロペナシルブチル) アミノ、(5-2のロペプチルメチル) アミノ、(5-2のロペカチルメチル) アミノ、(5-2のロペカチルメチル) アミノ、(5-2のロペカチルメチル) アミノ、(5-2のロイクチルペキシル) アミノ等の 5-3の 5-3の

「N-アリールーアミノ基」としては、例えば、フェニルアミノ、1-ナフチルアミノ、2-ナフチルアミノ、アントリルアミノ、フェナントリルアミノ、アセナフチレニルアミノ等の $C_6\sim C_{14}$ のN-モノーアリールアミノ基が挙げられる。「N-アラルキルーアミノ基」としては、例えば、ベンジルアミノ、(1-ナフチルメチル)アミノ、(2-ナフチルメチル)アミノ、(7 アントラセニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 アモナフチレニルメチル)アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 アミノ、(7 エナントレニルメチル)アミノ、(7 アミノ、(7 エカテレニルメチル)アミノ、(7 アミノ、(7 エカテレニルメチル)アミノ、(7 アミノ、(7 エカテレニルメチル)アミノ、(7 アミノ、(7 エカテレニルメチル)アミノ、(7 アミノ、(7 エカテレニルメチル)アミノ、(7 エカトレニルメチル)アミノ、(7 エカトレニルメチル)アニル

「N, N-ジ(炭化水素)ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジェチルアミノ、NーエチルーNーメチルアミノ、N, Nージーnープロピルアミノ、N, Nージイソプロピルアミノ、NーアリルーNーメチルアミノ、Nー(プロパー2ーインー1ーイル)ーNーメチルアミノ、N, Nージシクロへキシルアミノ、NーシクロへキシルーNーメチルアミノ、Nーシクロへキシルメチルアミノ、Nージースチルアミノ、Nージースチルアミノ、Nーメチルアミノ、Nージースチルアミノ、Nージースチルアミノ、SージーンジルーNースチルアミノ、SージーンジルーNーメチルアミノ、等の基が挙げられる。

 N- (3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N- (3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R^a ⁴及びR^b ⁴は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^a ⁴及びR^b ⁴が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1 D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-2D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-3D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 4D)$ で表される基の中で、 R^{4} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、 R^{4} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-5D)$ で表される基の中で、 R^{44} が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーカルボニルーアミノ基」、 R^{44} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-6D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 7D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 8D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素ースルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega - 9D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 R^4 がヘテロ環基である基を「N - N

イルーアミノ基」と称する。

式(ω -10D)で表される基の中で、R a 4 及びR b 4 が炭化水素基である基を「N,N-ジ(炭化水素)ーカルバモイルーアミノ基」、R a 4 及びR b 4 がヘテロ環基である基を「N,N-ジ(ヘテロ環)ーカルバモイルーアミノ基」、R a 4 が炭化水素基でありR b 4 がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-カルバモイルーアミノ基」、R a 4 及びR b 4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-11D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-アミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイル-アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 2D)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-13D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素 -スルファモイルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-14D)$ で表される基の中で、 R^4 及び R^{b4} が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素)スルファモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^{b4} がヘテロ環基である基を $[N, N-\Im]$ (ヘテロ環)スルファモイルーアミノ基」、 R^{a4} が炭化水素基で あり R^{b4} がヘテロ環基である基を [N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」、 R^{a4} 及び R^{b4} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を [環状アミノースルホニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-15D$)で表される基の中で、R a 4が炭化水素基である基を「N-炭化水素ースルフィナモイルーアミノ基」、R a 4がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」と称する。; 式($\omega-16D$)で表される基の中で、R a 4及びR b 4が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4及びR b 4がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイルーアミノ基」、R a 4が炭化水素基でありR b 4がヘテロ環基である基を「N-炭化水素上でありR b 4がヘテロ環基である基を「N-炭化水素ーNーヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、R a 4及びR b 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-17D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーアミノ基」と称する。

式(ω-18D)で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-19D$)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「O, O' -ジ(炭化水素) -ホスホノーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「O, O' -ジ(ヘテロ環) -ホスホノーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「O一炭化水素-0、-ヘテロ環ーホスホノーアミノ基」と称する。

式 (ω-21D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - スルフィニルーアミノ基」と称する。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「炭化水素」とし

では、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式(ω -1D)で表される「炭化水素-カルボニルーアミノ基」としては、アルキルーカルボニルーアミノ基、アルケニルーカルボニルーアミノ基、アルキニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルーアミノ基;アリールーカルボニルーアミノ基;アラルキルーカルボニルーアミノ基;架橋環式炭化水素ーカルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルーアミノ基;テルペン系炭化水素ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式(ω -2D)乃至(ω -21D)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「ヘテロ環- カルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、第合多環式ネテロアリールーカルボニルーアミノ基、単環式非芳香族ヘテロ環- カルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10D)$ 乃至 $(\omega-16D)$ で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) -アミノ基、ジ (グリオキシロイル) -アミノ基、ジ (チオホルミル) -アミノ基、ジ (カルバモイル) -アミノ基、ジ (チオカルバモイル) -アミノ基、ジ (スルファモイル) -アミノ基、ジ (スルフィナモイル) -アミノ基、ジ (カルボキシ) -アミノ基、ジ (スルホ) -アミノ基、ジ (ホスホノ) -アミノ基、及び下記式:

$$\begin{array}{llll} & -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 9 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 1 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \\ & -N \begin{pmatrix} C - N -$$

(式中、R^{a5}及びR^{b5}は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を一有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる

上記「ジ(アシル)-アミノ基」の定義において、

式 $(\omega-1E)$ で表される基で、 R^{-5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

ーカルボニル) - アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-2E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -オキシーカルボニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘ テロ環-オキシーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 (ω-3E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -カルボニル-カルボニル)-アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニル-カルボニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 4E)$ で表される基で、 R^{5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{5} がヘテロ環基である基 を「ビス (ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-5E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -スルファニルーカルボニル)-アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環-スルファニルーカルボニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 6E)$ で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - チオカルボニル) - アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ 環- チオカルボニル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 7E)$ で表される基で、 $R^{\circ 5}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーチオカルボニル) - アミノ基」、 $R^{\circ 5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環- オキシーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-8E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を 「ビス (ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式(ω - 9 E)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(N - 炭化水素 - カルバモイル)アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(N - - テロ環 - カルバモイル) - アミノ基」と称する。

式 $(\omega-10E)$ で表される基で、 R^{45} 及び R^{55} が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5及びR*5がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5が炭化水素基でありR*5がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) -アミノ基」、R*5及びR*5が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 1\ E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭化水素-チオカルバモイル) -アミノ基]、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-チオカルバモイル) -アミノ基] と称する。

式($\omega-12E$)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が $^{\infty}$ $^{$

式($\omega-1$ 4E)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル]ーアミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がへテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイル]ーアミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-Nーヘテロ環ースルファモイル)ーアミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノースルホニル)ーアミノ基」と称する。

式 ($\omega-15E$) で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭

化水素-スルフィナモイル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 6E)で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ (炭化水素) -スルフィナモイル] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ (ヘテロ環) -スルフィナモイル] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega-1.7E)$ で表される基で、 R^{5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルホニルー)アミノ基」、 R^{5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルホニル)ーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-18E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルフィニル) -アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-オキシースルフィニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega-19E)$ で表される基で、 R^{a5} 及び R^{b5} が炭化水素基である基を「ビス [O,O'-ジ(炭化水素) -ホスホノ] -アミノ基」、 R^{a5} 及び R^{b5} がヘテロ 環基である基を「ビス [O,O'-ジ(ヘテロ環) -ホスホノ] -アミノ基」、 R^{a5} が炭化水素基であり R^{b5} がヘテロ環基である基を「ビス(O-炭化水素-0' -ヘテロ環-ホスホノ) -アミノ基」と称する。

式 (ω-20E) で表される基で、R*5が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素-スルホニル)-アミノ基」、R*5がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環-スルホニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 21E)$ で表される基で、 R^{*5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ースルフィニル)ーアミノ基」、 R^{*5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルフィニル)ーアミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1E)$ 乃至 $(\omega-21E)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(炭化水素-カルボニル)ーアミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル)ーアミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル)ーアミノ基、ビス(アルキニルーカルボニル)ーアミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル)ーアミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)ーアミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル)ーアミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル)ーアミノ基等のビス(脂肪族炭化水素ーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アリールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アラルキルーカルボニル)ーアミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素ーカルボニル)ーアミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素ーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基;ビス(アールーカルボニル)ーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基」としては、例えば、ビス(単環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(「単環式非芳香族へテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族へテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族へテロ環ーカルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。上記式($\omega-1$ 0E)乃至($\omega-1$ 6E)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素ーアミノ基」、「N, Nージ (炭化水素) ーアミノ基」、「Nーヘテロ環ーアミノ基」、「Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式(I)で表される化合物について具体的に説明する。

Xの定義における「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」とは、環 Z と E の間に、主鎖の原子が 2 ないし 5 個連なっている連結基を意味する。上記「主鎖の原子数」は、ヘテロ原子の有無に関わらず、環 Z と E との間に存在する原子の数が最小となるように数えるものとする。例えば、1, 2 - - 2 -

上記「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」は、下記 2 価基群 ζ -1 より選択される基 1 個で形成されるか、或いは、下記 2 価基群 ζ -2 より選択される基 1 ないし 4 種が 2 ないし 4 個結合して形成される。

「2価基群と-1]下記式:

[2価基群ζ-2]下記式:

該2価基が2個以上結合する場合、各基は同一であっても異なっていてもよい。 上記「主鎖の原子数が2ないし5である連結基」としては、好適には、下記連結 基群αより選択される基である。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) 最も好適には、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する)で表される基である。

「主鎖の原子数が 2 ないし 5 である連結基」の定義における「該連結基は置換基を有していてもよい」の置換基としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられ、好適には、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基であり、さらに好適には、メチル基である。該置換基は、環 Z 又はE が有する置換基と一緒になって、それらが結合している原子と共に、置換基を有していてもよい環式基を形成してもよい。このような例としては、一般式(I)で表される化合物が、下記式:

である化合物が挙げられる。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセ

ン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6 \sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環 Z の定義における「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – X – E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 - O - A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 - O - A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 ないし 3 個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及びE は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 個の置換基を有するベンゼン環」である。このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群 γ - 1 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - ブチル基〔(1, 1 - ジメチル)エチル基〕であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群γ-1 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、メトキシ基、メチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、1,1,3,3-テトラメチルブチル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテン-1-イル基、2-シアノ-2-(メトキシカルボニル)エテン-1-イル基、2-カルボキシ-2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニ

ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキ シエチル基、1-(メトキシイミノ)エチル基、1-[(ベンジルオキシ)イミノ] エチル基、2-チエニル基 [チオフェン-2-イル基]、3-チエニル基 [チオフ ェン-3-イル基]、1-ピロリル基[ピロール-1-イル基]、2-メチルチア ゾールー4ーイル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-イル基、2ーピリ ジル基 [ピリジン-2-イル基]、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4 ーベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロールー1ーイル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N-[3,5-ビス(トリフル オロメチル)フェニル]カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スルフ ァモイル基、N, N-ジメチルスルファモイル基、アミノ基、N, N-ジメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェニルウレイド基、(3-フェニル)チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル)ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、-般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(I2-1):

が下記式 (Iz-2):

で表される場合の R^2 の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基を R^2 と定義することができる。 R^2 としては、好適には、下記「置換基群 γ - 2 z 」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - τ チル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 y - 2 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル 基、イソプロピル基、tertーブチル基、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチ ル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテン-1-イル基、 2-シアノ-2- (メトキシカルボニル) エテン-1-イル基、2-カルボキシ -2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチ ルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、フェ ニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロフェニル基、2, 4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキシエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1 - [(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2 -チエニル基、3ーチエニル基、1ーピロリル基、2ーメチルチアゾールー4ーイ ル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-イル基、2-ピリジル基、アセチ ル基、イソブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4-ベンジルピペリジノカル ボニル基、(ピロール-1-イル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボ ニル基、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル基、 N、N-ジメチルカルバモイル基、スルファモイル基、N-[3,5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル]スルファモイル基、N, N-ジメチルスルファモ イル基、アミノ基、N, N-ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイル アミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェ

ニルウレイド基、(3-フェニル) チオウレイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジアゼニル基

上記環 Z の定義における「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E (式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E (式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置 換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系 を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択 されたヘテロ原子1ないし3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式芳香 族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾ ール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール 環、ピラゾール環、1、2、3ーオキサジアゾール環、1、2、3ーチアジアゾ ール環、1,2,3-トリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン 環、ピラジン環、1,2,3-トリアジン環、1,2,4-トリアジン環、1H - アゼピン環、1,4-オキセピン環、1,4-チアゼピン環、ベンゾフラン環、 イソベンゾフラン環、ベンゾ〔b〕チオフェン環、ベンゾ〔c〕チオフェン環、 インドール環、2H-イソインドール環、1H-インダゾール環、2H-インダ ゾール環、ベンゾオキサゾール環、1,2-ベンゾイソオキサゾール環、2,1 –ベンゾイソオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、1,2-ベンゾイソチアゾ ール環、2,1-ベンゾイソチアゾール環、1,2,3-ベンゾオキサジアゾー ル環、2,1,3-ベンゾオキサジアゾール環、1,2,3-ベンゾチアジアゾ ール環、2,1,3ーベンゾチアジアゾール環、1Hーベンゾトリアゾール環、

WO 03/103648 PCT/JP03/07131 ---

2Hーベンゾトリアゾール環、キノリン環、イソキノリン環、シンノリン環、キナゾリン環、キノキサリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、1H-1, 5-ベンゾジアゼピン環、カルバゾール環、 α -カルボリン環、 β -カルボリン環、 γ -カルボリン環、アクリジン環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、フェナジン環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェノキサチイン環等の5ないし14員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられる。好適には、5ないし13員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環であり、さらに好適には、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環である。

上記環 Z の定義における「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – X – E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「アリール基」としては、上記「炭化水素基」の定義における「アリール基」と同様の基が挙げられ、好適には、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基等の $C_6\sim C_{10}$ のアリール基であり、最も好適には、フェニル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいフェニル基」である場合、好適には、「モノ置換フェニル基」、「ジ 置換フェニル基」、及び「3個以上の置換基を有するフェニル基」であり、更に好 適には、「ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-1$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ-1 e] 3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 4 ープロピレンジオキシフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,4-ジヒ ドロキシフェニル基、2,5ージメトキシフェニル基、2ークロロー5ー(トリ フルオロメチル)フェニル基、3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]フェ ニル基、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、4-クロロー2-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-フルオロ-3-(トリフルオロメチル)フ エニル基、4-フルオロー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-クロロ -3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-フルオロ-5-(トリフルオロ メチル)フェニル基、3ーブロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2 -フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-ニトロ-3-(トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ニトロー5-(トリフルオロメチル)フェニ ル基、4ーシアノー3ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルー3-(トリフルオロメチル) フェニル基、 4 ―メチルー 3 ― (トリフルオロメチル) フェニル基、2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-メトキ シー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシ-5-(トリフルオ ロメチル) フェニル基、2-メトキシー5-(トリフルオロメチル) フェニル基、 2ーメチルスルファニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(1ー ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-モルホリノ-5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2-クロロ-4- (トリフルオロメチル) フェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3,

5-ジフルオロフェニル基、3,5-ジニトロフェニル基、2,5-ビス[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、5- [(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、4-メトキシビフェニルー・ 3-イル基、3,5-ジメトキシフェニル基、3,5-ビス(メトキシカルボニ ・ル)フェニル基、2-ブロモー5- (トリフルオロメチル)フェニル基、3-メ トキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー 5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン - 1 - イル] - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 2, 2 - ト リフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2-メ トキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロ ロ-3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフ ェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロロフェノ キシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5-ジカルボキシフェニ ル基、5-イソプロピルー2-メチルフェニル基、2,5-ジエトキシフェニル 基、2、5-ジメチルフェニル基、5-クロロ-2-シアノ基、5-ジエチルス ルファモイル-2-メトキシフェニル基、2-クロロ-5-ニトロフェニル基、 2-メトキシ-5-(フェニルカルバモイル)フェニル基、5-アセチルアミノ - 2 - メトキシフェニル基、5 - メトキシ-2 - メチルフェニル基、2,5-ジ プトキシフェニル基、2,5-ジイソペンチルオキシ基、5-カルバモイルー2 ーメトキシフェニル基、5-[(1,1-ジメチル)プロピル]-2-フェノキシ フェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メタンスルホニル基、5-(2,2-ジ メチルプロピオニル) -2-メチルフェニル基、5-メトキシ-2-(1-ピロ リル)フェニル基、5-クロロ-2-(p-トルエンスルホニル)フェニル基、 2-クロロ-5- (p-トルエンスルホニル)フェニル基、2-フルオロ-5-

メタンスルホニル基、2-メトキシー5-フェノキシ基、4-メチルビフェニル - 3-イル基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5ーモルホリノー2ーニトロフェニル基、5ーフルオロー2ー(1ーイミ ダゾリル)フェニル基、2ーブチルー5ーニトロフェニル基、5ー[(1,1ージ メチル)] プロピルー2ーヒドロキシフェニル基、2ーメトキシー5ーメチルフェ ニル基、2、5-ジフルオロフェニル基、4ーイソプロピルー2ー(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル基、 4-ブロモー3-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-ブロモー2-(トリ フルオロメチル)フェニル基、2-ブロモー4-(トリフルオロメチル)フェニ ル基、4-フルオロー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-イソプロポ キシー2-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-シアノー2-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,6-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジメチル フェニル基、3,4ージメチルフェニル基、2,4ージクロロフェニル基、2, 3-ジメチルフェニル基、インダン-5-イル基、2,4-ジメチルフェニル基、 2,6-ジクロロフェニル基、4-ブロモー2-(トリフルオロメトキシ)フェ ニル基、3,4ーエチレンジオキシフェニル基、3ークロロー4ーシアノフェニュ ル基、3-クロロー4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2-クロロー4 ーシアノフェニル基、2、3-ジクロロフェニル基、4-イソプロピルー3ーメ チルフェニル基、4-[(1,1-ジメチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニ ル基、3-クロロー2-シアノフェニル基、2-シアノー4-メチルフェニル基、 2.2-ジフルオロー1,3ーベンゾジオキソールー4ーイル基、2,2,3, 3-テトラフルオロー1, 4-ベンゾジオキセン-5-イル基、3-クロロー4 - (トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、2ーニトロー4ー(トリフ ルオロメトキシ)フェニル基、2,2-ジフルオロ-1,3-ベンゾジオキソー ル-5-イル基、2-メチル-4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4-ブロモー2ーフルオロフェニル基、2,4ービス(メタンスルホニル)フェニル 基、2,2,3,3-テトラフルオロー1,4-ベンゾジオキセンー6-イル基、

2ーベンゾイルー4ークロロフェニル基、2ーブロモー4ーフルオロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3,4ージフルオロフェニル基、3ークロロー4ーメトキシフェニル基、2ークロロー4ーニトロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーベンゾイルー5ーメチルフェニル基、2ーブロモー4ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、3,4ージへキシルオキシフェニル基、2,4ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーシアノー2ー(トリフルオロメトキシ)フェニル基、2ー(4ーシアノフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ー(4ーメトキシフェノキシ)ー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「ジ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5-ジ置換フェニル基」及び「3,5-ジ置換フェニル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2,5-ジ 置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -2 e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 2 e] 2, 5 - ジメトキシフェニル基、2 - クロロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 5 - ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、2 - フルオロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - ニトロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - ニトロー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - メチルスルファニルー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (1 - ピロリジニル)-5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - モルホリノー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2, 5 - ビス[(1, 1 - ジメチル)エチル)フェニル基、5 - [(1, 1 - ジメチル)エチル]フェニル基、5 - [(1, 1 - ジメチル)エチル]フェニル基、4 - メトキシビフェニルー3 - イル基、2 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル)フェニル基、2 - (2, 4 - ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフ

ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 ーイル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 2, 2-トリフ ルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2-メトキ シフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロロー 3, 5-ジメチルフェノキシ) - 5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2-ピペリジノー5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-メチルフェノ キシ) -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5-ジエトキシフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、5-ク ロロー2-シアノ基、5-ジエチルスルファモイルー2-メトキシフェニル基、 2-クロロー5-ニトロフェニル基、2-メトキシー5- (フェニルカルバモイ ル)フェニル基、5-アセチルアミノ-2-メトキシフェニル基、5-メトキシ -2-メチルフェニル基、2,5-ジブトキシフェニル基、2,5-ジイソペン チルオキシ基、5-カルバモイルー2-メトキシフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル]-2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5-(2,2-ジメチルプロピオニル)-2-メチルフェニ ル基、5-メトキシ-2- (1-ピロリル) フェニル基、5-クロロ-2- (p --トルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニ ル) フェニル基、2-フルオロー5-メタンスルホニル基、2-メトキシー5-フェノキシ基、2-メトキシ-5- (1-メチル-1-フェニルエチル) フェニ ル基、5ーモルホリノー2ーニトロフェニル基、5ーフルオロー2ー(1ーイミ ダゾリル)フェニル基、2ーブチルー5ーニトロフェニル基、5ー [(1, 1ージ メチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニル基、2-メトキシー5-メチルフ エニル基、2,5ージフルオロフェニル基、2ーベンゾイルー5ーメチルフェニ ル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2- (4-メトキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基 上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「2, 5-ジ

置換フェニル基」である場合、更に好適には、「2,5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-3$ e」から選択される基であり、最も好適には、2,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 δ-3e] 2-クロロ-5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、2-フルオロ-5- (トリフルオ ロメチル)フェニル基、2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メトキシ-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロ メチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2ーモルホリノー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2ープ ロモー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 4-ジクロロフェノキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - [4 - (トリフルオロメチル) ピペリジン-1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー3, 5-ジメチルフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル) フ エニル基、2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4 ーメチルフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-ク ・ロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-シアノ フェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-メトキシフ ェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいTリール基」が「3,5 - ジ 置換Dェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ - 4 e 」に示す基が挙げられる。

「置換基群 $\delta - 4 e$] 3, $5 - \forall \lambda$ (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5

-ジクロロフェニル基、3,5ービス[(1,1ージメチル)エチル]フェニル基、3ーフルオロー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーブロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーメトキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージフルオロフェニル基、3,5ージニトロフェニル基、3,5ージメチルフェニル基、3,5ージメトキシフェニル基、3,5ービス(メトキシカルボニル)フェニル基、3ーメトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3.5ージカルボキシフェニル基、3.5ージカルボキシフェニル基

上記「置換基を有していてもよいアリール基」が「3,5 - ジ置換フェニル基」である場合、更に好適には、「3,5 - ジ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 δ - 5 e」から選択される基であり、最も好適には、3,5 - ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である。

[置換基群 $\delta-5$ e] 3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、3-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-メトキシカルボニル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、3-カルボキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「モノ置換フェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-6$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ - 6 e] 4 - メトキシフェニル基、4 - クロロフェニル基、2 - メトキシフェニル基、2 - (トリフルオロメチル)フェニル基、3 - (トリフルオロメチル)フェニル基、3 - (トリフルオロメチル)フェニル基、3 - クロロフェニル基、ビフェニルー3 - イル基、3 - アセチルフェニル基、3 - (アセチルアミノ)フェニル基、3 - カルバモイルフェニル基、3 - メチルカルバモイルフェニル基、4 - メチルフェニル基、3 - (トリフルオロメトキシ)フェニル基、

2-ベンジルフェニル基、4-(トリフルオロメトキシ)フェニル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] フェニル基、3-イソプロポキシフェニル基、4-イソ プロポキシフェニル基、4-ヘキシルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-ベンジルフェニル基、2-クロロフェニル基、 2-メチルフェニル基、4-ブチルフェニル基、4-ベンジルオキシフェニル基、 3-ベンジルフェニル基、4-ヘキシルオキシフェニル基、3-イソプロピルフ ェニル基、4-シアノフェニル基、3-シアノフェニル基、4-(エトキシカル ボニルメチル)フェニル基、3-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル 基、4-(トリフルオロメチルスルファニル)フェニル基、4-(トリフルオロ メタンスルホニル)フェニル基、3-エチニルフェニル基、4-(1-メチルプ ロピル)フェニル基、3-ベンゾイルフェニル基、3-メトキシフェニル基、4 - (アセチルアミノ) フェニル基、4ースルファモイルフェニル基、4ー(ジフ ルオロメトキシ)フェニル基、3-メチルスルファニルフェニル基、4-メタン スルホニルフェニル基、3- (ブチルスルファモイル) フェニル基、3-ベンジ ルオキシフェニル基、4- (p-トルエンスルホニルアミノ)フェニル基、4-モルホリノフェニル基、3-[(1,1-ジメチル)エチル]フェニル基、3-(5 ーメチルフランー2ーイル)フェニル基、3ースルファモイルフェニル基、3ー (トリフルオロメタンスルホニル)フェニル基、3-ヘキシルオキシフェニル基、 4-アセチルフェニル基、ビフェニルー2-イル基、ビフェニルー4-イル基、 3- [5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾール-1-イル]フェ ニル基、3-{5-[(1,1-ジメチル)エチル]-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル}フェニル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]フェニル基、3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル]フェニル基、4-[5-フェニル-3-(トリフルオロ メチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「3個以上の 置換基を有するフェニル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置

換基群 $\delta - 7$ e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 δ − 7 e] 3, 5 − ビス(トリフルオロメチル) − 2 − ブロモフェニル基、3, 4,5 − トリクロロフェニル基、3,5 − ジクロロー4 − ヒドロキシフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、3,5,5,8,8 − ペンタメチルー5,6,7,8 − テトラヒドロナフタレンー2 − イル基、3,5 − ビス(トリフルオロメチル) − 2 − メチルフェニル基、2,6 − ジクロロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2,4 − ジメトキシー5 − (トリフルオロメチル)フェニル基、4 − クロロー2 − (4 − クロロベンゼンスルホニル) − 5 − (トリフルオロメチル)フェニル基、5 − クロロー2 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2,3,5,6 − テトラフルオロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2,3,5,6 − テトラフルオロー4 − (トリフルオロメチル)フェニル基、2,4,6 − トリメチルフェニル基、2,4 − ジクロロー5 − イソプロポキシフェニル基、2,3,5 − トリフルオロフェニル基、2,4,5 − トリクロロフェニル基、5 − エトキシー4 − フルオロ−2 − ニトロフェニル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいアリール基」が「置換基を有していてもよいナフチル基」である場合、好適な基の具体例としては、1-ナフチル基、4-メトキシナフタレン-2-イル基、及び4-ヒドロキシ-3-メチルナフタレン-1-イル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「単環式へテロアリール基」及び「縮合多環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。好適には、5ないし13員のヘテロアリール基であり、このとき、好適な基の具体例としては、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニル基、インドリル基、キノリル基、カルバゾリル基、チアゾリル基、及びピラジニル基が挙げられる。

Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「ヘテロアリール基」としては、更に好適には、5員のヘテロアリール基であり、特に更に好適には、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアソリル基、及びチアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されず、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「置換基を有していてもよいチアゾリル基」である場合、好適には、「置換基を有していてもよいチアゾールー2ーイル基」であり、更に好適には、「モノ置換チアゾールー2ーイル基」であり、特に更に好適には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、特に更に好適には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「ジ置換チアゾールー 2 ーイル基」である場合、好適には、下記「置換基群 δ - 8 e 」から選択される基であり、最も好適には、4 ー [(1, 1-ジメチル) エチル] ー 5 ー <math>[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー <math>2 ーイル基である。

4-ブチル-5-フェニルチアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル]-5-[(2, 2-ジメチル)プロピオニル]チアゾールー2ーイル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー 2-イル基、4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾールー 2-1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 3 -1 3 -1 4 -1 4 -1 4 -1 4 -1 7 -1 9 -1 2-イル基、4- [(1.1-ジメチル) エチル] -5- (4-メチルピペラジン - 1 - イル) チアゾール- 2 - イル基、4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] - 5 - (4-フェニルピペラジン-1-イル)チアゾール-2-イル基、5-カルボ キシメチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、4,5ージフェニルチアゾ ール-2-イル基、4-ベンジル-5-フェニルチアゾール-2-イル基、5-フェニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾールー2ーイル基、5ーアセチル - 4 - フェニルチアゾールー 2 - イル基、 5 - ベンゾイルー 4 - フェニルチアゾ ールー2ーイル基、5ーエトキシカルボニルー4ーフェニルチアゾールー2ーイ ル基、5-エトキシカルボニル-4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾールー 2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ー(2ーフェニル エチル) カルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ーエトキシカ ルボニルー4ー (トリフルオロメチル) チアゾールー2ーイル基、5ーカルボキ シー4-「(1、1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル基、5-(エトキ シカルボニル) メチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ーカルボキシ - 4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-プロピルカルバモイル-4-フェ ニルチアゾールー2-イル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよいへテロアリール基」が「モノ 置換チアゾールー 2 ーイル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置 換基群 δ - 9 e 」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta - 9e$] 4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] チアゾールー <math>2 - 4ル

基、4-フェニルチアゾール-2-イル基、4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(3,4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(4-メトキシフェニル)チアゾール-2-イル基、4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール-2-イル基、4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基、4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基

上記一般式 (I) で表される化合物としては、好適には、「下記一般式 (X-1) で表される置換安息香酸誘導体、及び/又は下記化合物群 $\phi-1$ で表される化合物」以外の化合物である。

$$R^{1001}$$
 II X^{1001} $(X-1)$

(式中、

R¹⁰⁰¹は、下記の一般式(X-2):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-2)$

または、下記の一般式 (X-3):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 CH_2
 CH_2

(式中、R¹⁰⁰³、R¹⁰⁰⁴およびR¹⁰⁰⁵は各々独立に水素原子、炭素数1~6の

アルキル基または炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基であり、 R^{1009} および R^{1010} は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 1のアシル基を示す)であり;

 R^{1002} は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 $1\sim6$ の低級アルキル基、置換されていてもよい炭素数 $6\sim1$ 2のアリール基、置換されていてもよい炭素数 $4\sim1$ 1のヘテロアリール基、置換されていてもよい炭素数 $7\sim1$ 4のアラルキル基、置換されていてもよい炭素数 $5\sim1$ 3のヘテロアリールアルキル基を示すか、あるいは炭素数 $2\sim1$ 1のアシル基であり;

 X^{1001} は、エステル化またはアミド化されていてもよいカルボキシル基を示す。) [化合物群 $\phi-1$]

上記一般式 (I)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、

マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式(I)で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存在する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式(I)で表される化合物は1以上の不斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式(I)で表される化合物が例えば2ーヒドロキシピリジン構造を有する場合、その互変異性体(tautomer)である2ーピリドン構造として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。また、一般式(I)で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置は2配置又はE配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

化合物番号	A O	Х	E
1	OH Br	O H C	CF ₃
2	OH Br	O N N	
3	OH Br	O N H	O_N_O
4	МеООН		OMe
5	OH	OH OH	CI
6	MeO		MeO

	T	T	
7	OH Me		
8	Me O O		
9	OH	<i>→</i> .	CI
1 0	OH Br	O O S N H	CI
1 1	ОН	H O	CF ₃
1 2	OH	H N O	CI
1 3	OH C	H N S O	CI
1 4	OH Br	∕N/ H	CI
15	OH Br	H N N	ОН

1 6	OH	O N N- Me	CF ₃
1 7	OH Br	O N	CF ₃

化合物番号	A o	E
1 8	OH	CI
. 19	OH	CI
2 0	OH	OMe OMe
2 1	ОН	CF ₃
2 2	ОН	SO ₂ F

2 3	OH N N CI	SO ₂ F
2 4	OH N CI	CF ₃
2 5	OH N CI	CF ₃
2 6	OH N CI	Me Me Me Me
2 7	OH N	CF ₃
2 8	OH	CF ₃
2 9	OH N N	CF ₃

3 0	HN	CI
		·

化合物番号	A O	E
3 1	OH	
3 2	OH CI	
3 3	OH	OMe
3 4	Me O CI	OMe

化合物番号	A `o	E
	Z	
3 5	OH CI	EtO ₂ C
3 6	OH Br	N - NH
3 7	OH Br	Et N Et
3 8	OH Br	N N
3 9	OH Br	N O
4 0	ОН	N-N CF3

	·	
4 1	OH Br	N-N S CF ₃
4 2	OH	CI
4 3	CI	OMe N CI
4 4	Me O CI	H z
4 5	Me O	HN CO ₂ Et
4 6	OH	N
4 7	OH CI	Et

化合物番号	A O	E E
4 8	OH	CF ₃
4 9	OH F	CF ₃
5 0	OH	CF ₃
5 1	OH Br	CF ₃
5 2	OH	CF ₃
5 3	OH NO ₂	CF ₃

5 4	OH CN	CF ₃
5 5	OH Me	CF ₃
5 6	OH Me Me	CF ₃
5 7	НО	CF ₃
5 8	MeO N Me	CF ₃
5 9	OH O N Me	CF ₃
6 0	OH CN	CF ₃

6 1	OH CN CO₂H	CF ₃
6 2	OH CN CO ₂ Me	CF ₃
6 3	Đ J	CF ₃
6 4	OH H	CF ₃
6 5	OH	CF ₃

6 6	OH SiMe ₃	CF ₃
6 7	OH OH	CF ₃
6 8	OH OH	CF ₃
6 9	OH CF ₃	CF ₃
7 0	OH CF ₂ CF ₃	CF ₃
7 1	OH N	CF ₃

7 2	OH S	CF ₃
7 3	OH S	CF ₃
7 4	OH N S—Me	CF ₃
7 5	OH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃ CF ₃
7 6	OH N	CF ₃
7 7	OH OMe	CF ₃

7 8	OH O Me	CF ₃
7 9	OH Me Me	CF ₃
8 0	OH CO₂H	CF ₃
8 1	OH CO ₂ Me	CF ₃
8 2	OH CF3	CF ₃
8 3	OH NMe ₂	CF ₃
8 4	OH OH	CF ₃

8 5	OH OH	CF ₃
8 6	OH O=S=O NMe ₂	CF ₃
8 7	OH O=S=O N	CF ₃
8 8	OH NH ₂	CF ₃
8 9	OH NMe ₂	CF ₃
9 0	OH HN O	CF ₃
9 1	OH H HN N	CF ₃

9 2	OH HN S	CF ₃
9 3	OH N N NO ₂	CF ₃
9 4	OH	CF ₃
9 5	Me O	CF ₃
9 6	Me O CI	CF ₃

	·	
9 7	OH ON H CI	CF ₃
9 8	CI	CF ₃
9 9	OH	CF ₃ CF ₃
100	OH	CF ₃
101	OH Br	CF ₃
102	OH Me	CF ₃
103	O	CF ₃

化合物番号	A . 0	E
	Z	
104	OH CI	F ₃ C
105	OH CI	F ₃ C CI
106	OH Br	CF ₃
107	OH	CF ₃
1 0 8	OH	CF ₃ F
1 0 9	OH Br	CF ₃

110	OH	CF ₃
111	OH Br	CF ₃
1 1 2	OH	CF ₃
113	OH	CF ₃
114	OH Br	CF ₃
115	OH	CF ₃ NO ₂
1 1 6	OH	CF ₃
1 1 7	OH Br	CF ₃ CN
118	OH CI	Me CF ₃

1 1 9	ОН	CF ₃
		Me
·	Ċι	
1 2 0	OH	CF ₃
	CI	Me
121	ОН	CF ₃
,		OMe
	CI	
1 2 2	OH	CF ₃
·		
	Br	OMe
1 2 3	OH	CF ₃
	. Br	OM _e
1 2 4	OH	CF ₃
,		
	CI	OMe
1 2 5	OH	CF₃ ↓
	Ci	SMe
126	OH	CF ₃
) Br	N
	·	

1 2 7	OH	CF ₃
	Br	
1 2 8	OH CI	CF ₃
1 2 9	OH Br	CI CF3
130	<u>o</u>	CF ₃
131	OH NO ₂	CF ₃
132	OH Me	CF ₃
133	OH OMe	CF ₃
134	OH Me	CF ₃

135	OH Me	CF ₃ Me
136	OH Me	CF ₃
1 3 7	OH Me	CF ₃ OMe
1 3 8	OH Me	CF ₃

化合物番号	A o	E
1 3 9	OH Br	
140	OH Br	5
141	OH Br	CI
1 4 2	OH	2~_2
1 4 3	OH Br	CI
1 4 4	OH Br	F

145	OH	CI
146	OH F	CI
1 4 7	OH CI	CI
1 4 8	OH Br	CI
1 4 9	P	CI
150	OH Br Br	CI
151	CI	CI
152	OH NO ₂	CI
153	OH Me	CI CI

154	OH OMe	CI
155	OH Br	CI
156	OH Br	СІ
157	OH CI	F F F
1 5 8	OH Br	NO ₂
159	OH	Me Me Me Me Me
1 6 0	OH CI	Me Me OMe
1 6 1	OH Br	Me Me

162	OH CI	Me Me Me Me Me Me
163	OH Br	Me Me Me Me Me
164	OH CI	Me Me Me Me
165	OH CI	
166	OH CI	OMe
167	OH Br	OMe OMe
168	OH Br	OMe

169	OH CI	Me
170	OH Br	CO ₂ Me
171	OH	H H N S CI CI
172		CI
173	OH Me	Me Me Me Me Me
174	O CI	Me Me Me Me Me
175	OH NO ₂	Me Me Me Me Me Me

176	OH Me	Me Me Me Me
177	OH	Me Me
8	ÖMe	Me Me Me
178	0 0 0 0	Me Me OMe
179	OH Me	Me Me OMe

化合物番号	A o	E
180	OH Br	~ s
181	OH Br	Me Me Me S Br
182	OH Br	S Br
183	OH → G	Me Me Me S CN
184	OH Br	Me Me S CN
185	OH Br	N S Me

186	OH Br	Me Me
187	OH - Br	N Me S Me
188	OH Br	N N Me
189	OH Br	N Me
190	OH Br	N Me CF ₃
191	OH Br	Me Me Me S Et
192	OH Br	N Et
193	OH Br	Me N Me

194	ОН	N Mo
	Br	N Me
195	OH	Me Me Me Me Me Me
196	OH Br	Me Me Me S O Me Me Me
197	OH Br	Me Me Me CO ₂ Et
198	OH Br	Me Me
199	OH Br	Me Me Me S N O
200	OH Br	Me Me Me S N N N Me

201	OH Br	Me Me Me
2 0 2	OH Br	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
2 0 3	OH Br	N CO ₂ H
2 0 4	OH Br	N S
2 0 5	OH Br	-N
2 0 6	OH Br	N CF3
207	OH Br	N Me

2 0 8	OH Br	N S O
2 0 9	OH Br	N CO ₂ Et
2 1 0	OH CI	N CO ₂ Et
2 1 1	OH	F F S CO ₂ Et
2 1 2	OH Br	N H N Me
2 1 3	OH Br	S H N Et
2 1 4	OH Br	N H Me

2 1 5	OH Br	
2 1 6	OH Br	N CF3 CO₂Et
2 1 7	0=	Me Me Me Me Me Me Me
2 1 8	OH	N S CO ₂ Et
219	OH F	N CO ₂ Et
2 2 0	OH F	N S CO ₂ Et

2 2 1	OH CF ₃	N CO ₂ Et
2 2 2	OH Z	N S CO ₂ Et
2 2 3	OH S	N S CO ₂ Et

化合物番号	A .0	X	E
3 0 1	OH	~	
3 0 2	OH CI	O H Z H Z	CF ₃
3 0 3	ОН	O NH HN	CF ₃
304	OH C	H N N N	CF ₃
305	OH	O Me H N N O	CF ₃
306	OH	~ N N N 0	CF ₃

_: f2

3 0 7	OH CI	N H	CF ₃
3 0 8	OH OH	0 N - 0	CF ₃
3 0 9	OH CI	O H H	CF ₃
3 1 0	OH CI	~	CF ₃
3 1 1	OH CI	O L	
3 1 2	OH CI	N H	CF ₃
3 1 3	OH CI	O Me	CF ₃
3 1 4	ō-\-	HX O=XH O=XH	CF ₃
315	₹	O N H	CF ₃

3 1 6	OH CI		CF ₃
317	OH CI	O H N	CF ₃
3 1 8	OH CI	S NH	CF ₃
319	OH CI	0 N S 0	CF ₃
3 2 0	OH O		CF ₃
3 2 1	OH CI	, H , N , N ,	CF ₃

化合物番号	A O Z	E
3 2 2	ОН	CF ₃
3 2 3	OH Me	CF ₃
3 2 4	OH HO Br	CF ₃
3 2 5	но	CF ₃
3 2 6	CI	CF ₃
3 2 7	но	CF ₃

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

3 2 8	OH Me	CF ₃
3 2 9	MeO	CF ₃
3 3 0	OH Me Me Me Me	CF ₃
3 3 1	CI OH CI	CF ₃
3 3 2	Me OH Me Me Me	CF ₃
3 3 3	OH F	CF ₃
3 3 4	CI	CF ₃
3 3 5	MeO	CF ₃

3 3 6	OH OMe	CF ₃
3 3 7	OH NHSO ₂ Me	CF ₃
3 3 8	DH N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃
3 3 9	OH HN Me	CF ₃
3 4 0	OH SO ₂ NH ₂	CF ₃
3 4 1	OH	CF ₃
3 4 2	OH	CF ₃
3 4 3	OH Br S	CF ₃

3 4 4	ОН	CF ₃
2.4.5		CF ₃
3.45	OH HN CI	CF ₃
3 4 6	OH	CF ₃
3 4 7	CI	CF ₃ OMe
3 4 8	CI	CF ₃
3 4 9	OH	CF ₃
3 5 0	OH	CF ₃ CO ₂ Me
3 5 1	OH	CF ₃

3 5 2	OH CI	CF ₃
3 5 3	OH CI	CF ₃
354	OH CI	CF ₃
3 5 5	OH G	CF ₃ OCH ₂ CF ₃
3 5 6	CI	CF ₃
3 5 7	OH	CF ₃ O Me CI Me

3 5 8	OH C	CF ₃
3 5 9	Б — С	CF ₃
3 6 0	OH CI	CF ₃
3 6 1	OH Br	CO ₂ H
3 6 2	OH	Me Me
363	OH	OEt OEt
3 6 4	OH	Me Me
3 6 5	CI	C Z

3 6 6	OH	SO ₂ NEt ₂
3 6 7	OH	NO ₂
368	OH CI	O H N O O Me
369	OH	OMe OMe
3 7 0	OH	HN Me OMe
3 7 1	OH	OMe Me
3 7 2	OH	O Me

3 7 3	OH C	Me Me Me Me
374	OH C	CONH ₂
3 7 5	₽ - ₽	Me Me
3 7 6	OH CI	SO ₂ Me
3 7 7	OH CI	Me Me Me Me
3 7 8	OH CI	OMe N

3 7 9	OH	CI O=S——Me
380	OH	O = S — Me
3 8 1	OH	SO₂Me F
3 8 2	OH	OMe
3 8 3	OH CI	· Me
3 8 4	OH CI	Me Me OMe
3 8 5	OH	NO ₂

386	OH	L Z Z
387	OH OH	NO ₂
3 8 8	OH CI	Me Me Me
389	OH	Me OMe
3 9 0	OH	F F
3 9 1	OH	F
3 9 2	OH Br	Me Me N Me S CO ₂ H
3 9 3	OH Br	N CO ₂ Et

		·
3 9 4	OH Br	N CO ₂ H
3 9 5	CI	CF ₃
3 9 6	OH CI	N
3 9 7	OH CI	N Br
3 9 8	OH CI	
3 9 9	OH Br	N Br
4 0 0	OH Br	N H N Me
4.01	OH CI	CF ₃ CF ₃ Me
402	OH CI	CI CF ₃

403	OH	Me Me CF ₃
404	OH	CF ₃
405	OH C	CF ₃
406	D + O	CI CF ₃
407	OH CI	CN CF ₃
4 0 8	OH CI	CF ₃
409	OH CI	GF ₃
410	OH CI	CF ₃
411.	OH CI	CF ₃

		Y
412	OH	O Me Me CF ₃
413	OH CI	CF ₃ OMe
414	OH CI	CF ₃ F
415	OH CI	CF ₃
416	OH C	CF ₃ CI O=S CI O=S
417	OH	CI CF ₃
418	OH CI	F CF3
419	OH CI	F ₃ C H O OH
		CF ₃

420	CI	F CF ₃
421	OH	O N H
422	CI	CONH ₂
423	OH C	CONHMe
424	OH CI	Me Me Me
4 2 5	OH CI	Me
426	OH CI	Me Me
427	OH	. Me
4 2 8	OH CI	Me Me

429	OH .	OCF3
430	OH CI	
431	OH CI	OCF3
4 3 2	OH CI	C
434	OH CI	Me Me Me
434	OH CI	Me Me
435	OH	
436	OH	Me Me

437	OH	Me O Me
4 3 8	OH CI	CI
439	OH CI	O Me Me
4 4 0	OH CI	OCF ₃
441	OH	Me
4 4 2	OH	Me
443	OH CI	
444	OH CI	
445	OH CI	OMe OMe CN

4 4 6	OH	(C)
447	OH CI	Me O CI
4 4 8	OH CI	CI
4 4 9	OH	OCF ₃
4 5 0	OH	CN
451	OH CI	CI
452	OH	CI
453	OH	Me Me Me

4 5 4	OH	Me Me Me OH
4 5 5	OH	Me
4 5 6	OH	Me
457	CI	CN
4 5 8	OH CI	Me CN
4 5 9	OH CI	
460	Ð — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	O F F
461	OH	O F F F
462	OH	SCF ₃

		T
463	OH	OCF ₃
464	OH CI	F o F
465	OH CI	
466	OH CI	OCF ₃
467	OH	F
468	OH CI	
469	OH CI	Br F
470	OH C	SO ₂ Me SO ₂ Me

471	OH CI	Me O OH
472	CI	0 F F F
473	OH	CI
474	OH CI	Br F
475	OH CI	O Me
476	OH CI	F ₃ C CF ₃ H Cl
477	OH CI	CI
478	OH	Me Me

479	OH CI	CN
480	OH	CN
481	OH	ОМе
482	OH	CO ₂ Et
483	OH CI	SCF ₃
484	OH CI	SCF ₃
485	OH CI	SO ₂ CF ₃
486	OH	F _F
487	OH CI	н

488	OH	Me
489	OH C1	CI
490	OH	
491	OH CI	OMe
492	OH	H N Me
493	OH	SO ₂ NH ₂
. 494	OH	CI CF ₃ CF ₃
495	OH GI	NO ₂
496	OH CI	F

497	OH CI	0 F F
498	OH	OH CF ₃ CF ₃
499	OH CI	SMe
500	OH CI	SO ₂ Me
5 0 1	CI	Me
5 0 2	OH CI	O S'N O'' H
503	OH CI	
5 0 4	OH	H O Me

	<u>,</u>	
5 0 5 OH CI		
506	OH CI	Me Me Me
5 0 7	OH	O Me
5 0 8	OH CI	Me Cl
5 0 9	OH	SO ₂ NH ₂
5 1 0	OH	SO ₂ CF ₃
511	OH	OCF ₃
5 1 2	OH CI	O Me
513	OH	CI

514	OH CI	O Me
5 1 5 CI		OEt F NO ₂
5 1 6	OH C	Me OH
517	OH	Me
5 1 8	OH	F
5 1 9	OH NO ₂	F
5 2 0	OH OH	Me
5 2 1	OH OH	Me

5 2 2	OH CF ₃	
5 2 3	OH CF ₃	
5 2 4	OH CI	
5 2 5	OH $O=S-NH$ $O=S-NH$ F_3C	CF ₃
5 2 6	OH	CF ₃
5 2 7	OH	CF ₃
5 2 8	OH F	CF ₃
5 2 9	OH	Me Me NH ₂

	ОН	
5 3 0		CN
	Ċı ·	OCF ₃
- 5 3 1	OH G	CF ₃
·		CN
5 3 2	OH C	CF ₃
5 3 3	OH	CF ₃
5 3 4	OH CI	N CI
5 3 5	Me OH	CF ₃
5 3 6	Me OH Me Br	CF ₃
5 3 7	OH Me Br	CF ₃

5 3 8	OH CI	N CF3
5 3 9	OH CI	N = CF ₃ N = Me Me Me
5 4 0	OH Br	CF ₃
5 4 1	OH	N CI CI
5 4 2	OH CI	N CF ₃
5 4 3	OH	CF ₃
5 4 4	OH CI	CF ₃

5 4 5		
5 4 6 OH F		$-\langle $
547	CI	CF ₃
5 4 8	OH CI	CF ₃
5 4 9	OH CI	OMe S
5 5 0	OH	CF ₃
5 5 1	OH CI	F F F
5 5 2	OH Br Br	CF ₃

化合物番号	A O	X .	E
5 5 3	НО	N N O	CF ₃
5 5 4	OH CI	<i>^</i> N′	Me Me
5 5 5	OH CI	∕N H	Me Me

一般式(I)で表される化合物の製造方法は特に限定されないが、例えば、「国際公開第02/49632号パンフレット」に記載された方法を参照することは有用である。

一般式(I)で表される化合物は、例えば、以下に示した方法によって製造することができる。

<方法1>

一般式(I)において、Xが-CONH-(窒素上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式1に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1

(式中、A、環 Z 及びE は、一般式(I)における定義と同意義であり、 A^{101} は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R 及び R^{101} は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基等を表し、 E^{101} は、一般式(I)の定義におけるE 又はEの前駆体を表し、G はヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素ーオキシ基(好ましくは、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリールーオキシ基)、アシルーオキシ基、イミドーオキシ基等を表す)

(第1工程)

カルボン酸誘導体(1)とアミン(2)とを脱水縮合させることにより、アミド(3)製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中 0 \mathbb{C} \mathbb{C} の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

酸ハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンなどを挙げることができ、A¹⁰¹が水素原子の場合には三塩化リンが、A¹⁰¹がアセチル基等の場合にはオキシ塩化リンが好ましい。脱水縮合剤としては、例えば、N, N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ベンゼン、トルエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トルエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」,(米国),1998年,第41巻,第16号,p. 293 9-2945に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで E^{101} を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p.3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。 (第2工程)

アミド (3) が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例え ば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若し くは前駆体;ヒドロキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、 この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物で ある化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ・W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」, (米国), 第3版, ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月;「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」、(米国)、全4巻、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えばリチャード・F.・ヘック(Richard F. Heck)著「パ ラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents in Organic Syntheses)」, (米国), アカデミック・プレス (Academic Press), 1 985年; 辻二郎 (J. Tsuji) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタリ スツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」, (米国), ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、 $-SO_2NH-$ 、-NHCO-、 $-NHSO_2-$ 、 $-CONHCH_2-$ 、 $-CONHCH_2CH_2-$ 、 $-CONHCH_2CONH-$ -CONHNHCO-、 $-CONHNHCH_2-$ -COO- $-CONHNHCH_2-$ -COO- -COO- $-CONHNHCH_2-$ -COO- -COO-

一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、アミン(2)のかわりに式: $H_2N-CH_2-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるアミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

- 一般式(I)において、Xが式: $-CONHCH_2CH_2-$ (該基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合、アミン(2)のかわりに式: H_2N-CH_2 CH $_2-E^{101}$ (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるアミンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。
- 一般式(I)において、Xが式: $-SO_2NH$ -である場合、カルボン酸誘導体(1)のかわりに式: $A^{101}-O-$ (環Z) $-SO_2CI$ (式中、 A^{101} 及び環Zは上記定義と同義である)で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。
- 一般式(I)において、Xが式: -NHCO 一である場合、式: A^{101} -O 一(環 Z) $-NH_2$ (式中、 A^{101} 及び環 Z は上記定義と同義である)で表されるアミンと、式: E^{101} -COOH(式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: E^{101} -COCl(式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。
- 一般式 (I) において、Xが式: $-NHSO_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、式: HO- (環Z) $-NH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である) で表されるアミンと式: $E^{101}-SO_2CI$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である) で表されるスルホン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。
- 一般式 (I) において、Xが式:-CONHNHCO-である場合、式:HO-(環Z) $-CONHNH<math>_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドと式: $E^{101}-COCI$ (式中、 $-E^{101}$ は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的とする化合物を製造するこ

とができる。

一般式 (I) において、Xが式: -COO 一である場合、T ミン(2)のかわりに式: $HO-E^{101}$ (式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるフェノール誘導体を用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

ここで、式: $H_2N-CH_2CONH-E^{101}$ で表されるアミンは、例えば、アミン (2) EN-R (集体例:EN-R (集体例:EN-R (また) といった。 (2) を上記方法1に記載された方法で縮合した後、脱保護反応を行うことにより製造することができる。

一般式(I)において、Xが下記式:

(該連結基は置換基を有していてもよい) である場合、下記式:

$$\begin{array}{c|c}
OH & S \\
\hline
N & NH_2
\end{array}$$

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

で表されるアミン式と、式: E^{101} - COOH(式中、 E^{101} は上記定義と同義である)で表されるカルボン酸若しくは式: E^{101} - COCl(式中、 E^{101} は上記

定義と同義である)で表されるカルボン酸クロリドを用いることにより、目的と する化合物を製造することができる。

ここで、下記式:

$$\begin{array}{c|c}
OH & S \\
N & NH_2
\end{array}$$

で表されるアミンは、例えば、反応工程式1-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式1-2

OH O OH O Br
$$H_2N$$
 NH_2 Z (20) (21)

(式中、環 Z は上記定義と同義である)

アセトフェノン (19) をブロモ化することにより、ブロモアセトフェノン (20) を製造することができる。

この反応は、ブロモ化剤の存在下、溶媒中、0℃ないし100℃の反応温度で行われる。

ブロモ化剤としては、例えば、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミドを 好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒を用いることができる。

次いでブロモアセトフェノン (20) とチオウレアを反応することによりアミン (21) を製造することができる。

この反応は、溶媒中、0℃ないし120℃の反応温度で行われる。

反応容媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えばエタノール等のアルコール系溶媒を用いることができる。

<方法2>

一般式(I)において、Xが $-CH_2NH-$ で表される化合物は、例えば、反応 工程式 2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式2

(式中、A、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アルデヒド(5)とアミン(6)とを脱水縮合させることにより、式(7)のイミン誘導体を製造することができる。この反応は、脱水剤の存在下又は非存在下において、溶媒中で0 \mathbb{C} ~100 \mathbb{C} の反応温度で行われる。脱水剤としては無水硫酸マグネシウム、モレキュラーシーブなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。

上記方法は、Xが他の連結基(例えば、-CONHN=CH-、-CH=NNH CO-、-CHNNH-;該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)である場合においても、原料を適切に組み合わせることによって適用可能である。

一般式(I)において、Xが式:-CONHN=CH-である場合、式:HO-(環Z) $-CONHNH_2$ (式中、環Zは上記定義と同義である)で表されるヒドラジドと式:E-CHO(式中、Eは上記定義と同義である)で表されるアルデヒドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CH=NNHCO-である場合、式:HO-(環 Z)-CHO(式中、環 Z は上記定義と同義である)で表されるアルデヒド と式:E-CONHNH₂(式中、E は上記定義と同義である)で表されるヒド ラジドを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

一般式(I)において、Xが式:-CH=NNH-である場合、式:HO-(環

Z) - CHO(式中、環 Z は上記定義と同義である)で表されるアルデヒドと式: E-NHNH₂(式中、E は上記定義と同義である)で表されるヒドラジンを用いることにより、目的とする化合物を製造することができる。

次いで、イミン誘導体(7)を還元することにより目的化合物である(8)を製造することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0 $\mathbb{C}\sim100\mathbb{C}$ の反応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は0 $\mathbb{C}\sim20$ 0 \mathbb{C} の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

<方法3>

一般式(I)において、Xが-CH=CH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式3-1、又は反応工程式3-2に示す方法によって製造することができる。

反応工程式3-1

(式中、環 Z 及び E は、一般式(I) における定義と同意義であり、 W^{301} は、O, O' - ジー炭化水素 - ホスホノ基又はトリアリールホスホニウム基を表す)アルデヒド (9-1) とリン化合物 (10-1) とを脱水縮合させることにより、目的化合物である (11) を製造することができる。この反応は、塩基存在下、溶媒中で 0 C \sim 溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、炭酸ナトリウム、

炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。

反応工程式3-2

(式中、環 Z 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義であり、W³⁰²は、 ハロゲン原子 (好ましくは沃素原子、臭素原子)、(トリフルオロメタンスルホニル) オキシ基などを表す)

ハロゲン化物(9-2)とスチレン誘導体(10-2)とを遷移金属錯体触媒の存在下、カップリング反応させることにより、目的化合物である(11)を製造することができる。この反応は、遷移金属錯体触媒の存在下、配位子及び/又は塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。遷移金属錯体触媒としては、例えば、酢酸パラジウム、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム等のパラジウム系触媒が挙げられる。配位子としては、例えば、トリフェニルホスフィン等のホスフィン系配位子が挙げられる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N、Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。溶媒としては、非反応性の溶媒が挙げられるが、N、Nージメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン等が好ましい。

<方法4>

一般式(I)において、Xが一COCH=CH-及び-COCH $_2$ CH $_2$ -(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式4に示す方法によって製造することができる。

反応工程式4

(式中、環 2 及び E は、一般式 (I) における定義と同意義である)

まず、ケトン(12)とアルデヒド(13)とを脱水縮合させることにより、目 的化合物であるエノン(14)を製造することができる。この反応は、塩基の存 在下、溶媒中で0℃~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウ ム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N. Nージエチルアニ リン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロ フラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。 次いで、エノン(14)を還元することにより目的化合物である(15)を製造 することができる。この反応は、還元剤の存在下に溶媒中で0℃~100℃の反 応温度で行われる。還元剤としては水素化ホウ素ナトリウム、水素化ホウ素リチ ウムなどを挙げることができる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、 テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、メタノール、エタノール等が好ましい。 またこの反応は、接触水素添加法によっても行われる。触媒としてはパラジウム 炭素、白金炭素、水酸化パラジウム、パラジウムブラックなどを挙げることがで きる。溶媒としては非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1. 4-ジオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。反応は0℃~20

<方法5>

一般式(I)において、Xが-NHCONH-(該連結基上の水素原子は置換されていてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式5に示す方法によって製造することができる。

0℃の反応温度、水素圧は常圧又は加圧下で行われる。

反応工程式5

(式中、環Z及びEは、一般式(I)における定義と同意義である)

まず、アミン(16)とイソシアネート(17)とを反応させることにより、目的化合物であるウレア(18)を製造することができる。この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中で0 $^{\circ}$ ~溶媒沸点の反応温度で行われる。塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非反応性の溶媒が挙げられるが、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、メタノール、エタノール、水等が好ましい。 <方法6>

一般式(I)において、Xが式: $-CONHNHCH_2-$ (該連結基は置換基を有していてもよい)で表される化合物は、例えば、反応工程式6に示す方法によって製造することができる。

反応工程式6

OH O
$$V = (23)$$
 OH O $V = (23)$ OH O $V = (24)$ (24)

(式中、環 Z 及びE は上記定義と同義であり、V はハロゲン原子等の脱離基を表す)

ヒドラジド (22) とベンジル誘導体 (23) を反応させることにより、目的と するヒドラジド (24) を製造することができる。

この反応は、塩基の存在又は非存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。

塩基としては、例えば、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒;テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。

<方法7>

一般式(I)において、Xが式:

で表される化合物は、例えば、反応工程式7に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7

(式中、環Z及びEは上記定義と同義である)

アルデヒド (9-1) と3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体 (25) を反応させることにより、目的とする5-(ベンジリデン)-3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体 (26)を製造することができる。この反応は、触媒の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。触媒としては、例えば、ピペリジン/酢酸の混合物を好適に用いることができる。反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、トルエン等の炭化水素系溶媒を用いることができる。ここで、下記式:

(式中、Eは上記定義と同義である)

で表される3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体は、例えば、反応 工程式7-1に示す方法によって製造することができる。

反応工程式7-1

(式中、E及びVは上記定義と同義である)

チアゾリジン-2, 4-ジオン(30)とベンジル誘導体(23)を反応させることにより、目的とする3-ベンジルチアゾリジン-2, 4-ジオン誘導体(28)を製造することができる。

この反応は、塩基の存在下、溶媒中、0℃ないし180℃の反応温度で行われる。 塩基としては、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基;ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を好適に用いることができる。

反応溶媒としては、反応を阻害しない溶媒であればいかなるものでもよく、例えば、水;エタノール等のアルコール系溶媒;ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒; テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒;N,Nージメチルホルムアミド等のアミド系溶媒を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式(I)で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周

知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式(I)に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えることによって、一般式(I)に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式(I)で示される化合物はインスリン抵抗性改善作用、高インスリン血症 改善作用、及び高血糖改善作用を有しており、糖尿病又は糖尿病の合併症の予防 及び/又は治療のための医薬の有効成分として用いることができる。本明細書に おいて、糖尿病の合併症とは高血糖及び/又は高インスリン血症に起因する疾患 を含む概念であり、例えば、腎症、網膜症、白内障、神経症、壊疽などの典型的 な糖尿病の合併症のほか、高血糖による昏睡、動脈硬化、高脂血症、肥満を含め て最も広義に解釈する必要がある。

本発明の医薬の有効成分としては、一般式(I)で表される化合物及び薬理学的に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬としては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分である上記の物質と1又は2以上の薬学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物として調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。

製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製 剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース、 アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることができる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、

WO 03/103648

ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当 業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として0.001~100mg程度

である。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5ーブロモサリチル酸(217mg, 1mmol)、3, 5ービス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン(243mg, 1mmol)、4ージメチルアミノピリジン(12mg, 0.1mmol)、テトラヒドロフラン(10ml)の混合物に1ー(3ージメチルアミノプロピル)ー3ーエチルカルボジイミド塩酸塩(以下、WSC・HClと略す;192mg, 1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体(244.8mg,55.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 69 (2H, d, J=5.7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, dd, J=8.7, 2.4 Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 06 (3H, s), 9. 41 (1H, t, J=5.7Hz), 12. 13 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

(1) 2-アセトキシーN-(2-フェネチル)ベンズアミドO-アセチルサリチル酸クロリド(0.20g, 1.00mmol)をベンゼン(8mL)に溶かし、フェネチルアミン(0.12g, 1.00mmol)、ピリ

ジン $(0.3 \,\mathrm{mL})$ を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-n+1):酢酸エチル= $2:1\rightarrow1:1$) で精製して標題化合物の白色結晶 $(155.5\,\mathrm{mg},54.9\%)$ を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 09 (3H, s), 2. 92 (2H, t, J = 6. 8Hz), 3. 71 (2H, q, J=6. 8Hz), 6. 32 (1H, br s), 7. 07 (1H, dd, J=8. 4, 1. 2Hz), 7. 23-7. 35 (6 H, m), 7. 44 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 7 3 (1H, dd, J=7. 6, 1. 6Hz).

以下の実施例において例 2 (1)の製造法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を単独若しくは混合し て用いた。

(2) 2-ヒドロキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド

2-アセトキシ-N-(2-フェネチル) ベンズアミド (155.5mg) にメタノール (5mL)、2規定水酸化ナトリウム (0.1mL)を加え、室温で30分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化 (ジクロロメタン/ヘキサン) して標題化合物の白色固体 (106.9mg, 80.7%) を得た。

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 2. 86 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 84-6. 88 (2H, m), 7. 18 -7. 31 (5H, m), 7. 37 (1H, ddd, J=8.4, 7.2, 1.6 Hz), 7. 80 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 8. 84 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

以下の実施例において例2(2)の方法が引用されている場合、塩基としては、

水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは 混合して用いた。

(3) 5 - プロモー 2 - ヒドロキシーN - (2 - フェネチル) ベンズアミド (化 合物番号 2)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 85 (2H, t, J=7.6Hz), 3. 52 (1H, q, J=7.6Hz), 6. 87 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 18-7. 31 (5H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 90 (1H, s), 12. 51 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

5-ブロモサリチル酸 (109mg, 0.5mmol)、2-アミノー5-(モルホリノ)カルボニルインダン (141mg, 0.5mmol)、トリエチルアミン (70μL, 0.5mmol) のジクロロメタン (5mL) 溶液に、WSC・H C1(96mg, 0.5mmol)を添加し、40℃で1.5時間加熱攪拌した。 冷却後、酢酸エチルで希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン:メタノール=19:1)で精製し、標題化合物の白色結晶(26mg、11.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 66 (1H, dd, J=16. 2, 7. 2

Hz), 2. 82 (1H, dd, J=16. 2, 7. 2Hz), 3. 16-3. 2 5 (2H, m), 3. 43-3. 86 (8H, m), 4. 79-4. 92 (1H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 14-7. 15 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 74 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz).

[2-アミノー5-(モルホリノ) カルボニルインダン:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 2000年, 第48巻, p. 131参照]

例4:化合物番号4の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Apin Chemicals社

カタログコード番号: N 0100D

例5:化合物番号5の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Specs社

カタログコード番号:AI-233/31581024

例6:化合物番号6の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: RJC 00106

例7:化合物番号7の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログコード番号: BTB 13230

例8:化合物番号8の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: BTB 114482

例9:化合物番号9の化合物の製造

5ークロロサリチルアルデヒド(313mg,2mmol)、4ークロロベンジルトリフェニルフォスフォニウムクロリド(847mg,2mmol)をN,Nージメチルホルムアミド(20mL)に溶解し、炭酸カリウム(1.382g,10mmol)を水(10mL)に溶かして加え、5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の灰白色固体(44.6mg,8.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 04 (1H, s), 6. 74 (1H, d, J = 9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 10 (1H, d d, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 26 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 33 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 45 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz).

例10:化合物番号10の化合物の製造

(1) 5ープロモーNー(3, 5ージクロロフェニル)ー2ーメトキシベンゼン スルホンアミド

5ーブロモー2ーメトキシベンゼンスルホニルクロリド(857mg, 3mmo 1)をジクロルメタン(6mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3, 5ージクロロアニリン(510mg, 3.15mmol)、ピリジン(261mg, 3.3mmol)のジクロルメタン(2mL)を滴下、次いで室温で6時間攪拌した。反応混合物をジクロルメタンで希釈し2規定塩酸,水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンー酢酸エチル晶析して、標題化合物の白色結晶(900mg, 73.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 4. 03 (3H, s), 6. 92 (1H, d,

J=9.0Hz), 7.01 (2H, d, J=1.8Hz), 7.07-7.08 (1H, m), 7.24 (1H, brs), 7.63 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5 ープロモーNー(3, 5 ージクロロフェニル) ー 2 ーヒドロキシベンゼ ンスルホンアミド(化合物番号 10)

5-ブロモーNー(3, 5-ジクロロフェニル)-2-メトキシベンゼンスルホンアミドの白色結晶($206\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、沃化リチウム($134\,\mathrm{mg}$ g, $1\,\mathrm{mmo}\,1$)、2, 4, 6-コリジン($5\,\mathrm{mL}$)の混合物をアルゴン雰囲気下に $30\,\mathrm{分間}$ 加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、 $2\,\mathrm{規定塩酸}$ にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し,無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をn-ヘキサン-酢酸エチルで晶析して標題化合物の白色結晶($90\,\mathrm{mg}$, 45.3%)を得た。

mp 158-159°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 11 (2H, d, J=2.1Hz), 7. 21-7. 22 (1H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.4Hz), 10.70 (1H, br), 11. 37 (1H, br).

例11:化合物番号11の化合物の製造

2ーアミノフェノール (120mg, 1.1mmol)をジクロロメタン (5mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5ービス (トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド (300mg, 1.1mmol)のジクロルメタン (3mL)溶液、ピリジン (0.5mL)を滴下し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール (5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.1mL, 0.2mmol)を滴下し、次いで室温で30分攪拌した。反応混合物を2規定塩酸

にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+++ン:酢酸エチル=4:1)で精製し、標題化合物の淡桃色結晶($288 \,\mathrm{mg}$, 73.6%)を得た。

mp 183℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 83 (1H, td, J=8. 0, 1. 2Hz), 6. 93 (1H, dd, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 08 (1H, td, J=8. 0, 1. 6Hz), 7. 50 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 35 (2H, s), 9. 61 (1H, s), 10. 15 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

2ーアミノー4ークロロフェノール(316mg, 2.2mmol)、トリエチルアミン(243mg, 2.4mmol)をジクロルメタン(8mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に3,5ージクロロベンゾイルクロリド(419mg,2mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液を滴下し、次いで室温で15時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、淡褐色固体を得た。これをnーヘキサン-酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(205mg,32.4%)を得た。

mp 251-252°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (2H, d, J=2. 7 Hz), 7. 86-7. 87 (1H, m), 7. 97 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 85 (1H, s), 10. 03 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

2-アミノー4ークロロフェノール (287mg, 2mmol)、3, 5-ジクロロベンゼンスルホニルクロリド (540mg, 2.2mmol) をジクロルメタ

ン(4 mL)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下にピリジン(1 mL)を滴下し、 次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出 した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n++):酢酸エチル=3:1 \rightarrow 1:1) で精製し、赤褐色固体を 得た。これをn-n++) 一酢酸エチル晶析して標題化合物の微褐色結晶(445 mg, 63.1%)を得た。

mp 190-191°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 68 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 08 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 17 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 70 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 95-7. 96 (1H, m), 10. 00 (1H, s), 10. 06 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

(1) 4ーブロモー2ー [(3, 5ージクロロフェニルイミノ) メチル] フェノール

5ープロモサリチルアルデヒド (1.01g,5mmol),3,5ージクロロアニリン (810mg,5mmol)、エタノール (25mL) の混合物をアルゴン雰囲気下に1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、析出した結晶を濾取して、標題化合物の橙色結晶 (1.52g,88.2%) を得た。

mp 161-163°C.

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 16 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 30-7. 31 (1H, m), 7. 47-7. 53 (2H, m), 8. 51 (1H, s).

(2) N- [(5-プロモー2-ヒドロキシフェニル) メチル]-3, 5-ジクロロアニリン (化合物番号14)

4-プロモー2-[(3,5-ジクロロフェニルイミノ)メチル]フェノール(1.04g,3mmol)をテトラヒドロフラン(12mL)及びエタノール(6m

L)に溶解し、氷冷、アルゴン雰囲気下に水素化ホウ素ナトリウム(113 mg,3 mm o 1)を添加し、次いで室温で12時間攪拌した。反応混合物にアセトン(10 mL)を添加し、減圧下に濃縮して得られた残渣に水を加えてジクロルメタンで抽出した。ジクロルメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、淡黄色粘稠性物質を得た。これをn-ヘキサンで結晶化して標題化合物の白色結晶(971 mg, 93.3%)を得た。

mp 125-126°C.

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 31 (2H, s), 6. 64 (2H, d, J=1.8Hz), 6. 74-6. 77 (1H, m), 6. 84-6. 85 (1H, m), 7. 30-7. 34 (2H, m).

例15:化合物番号15の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号:S3203-5

例16:化合物番号16の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロサリチル酸($173\ mg$, $1\ mmo1$)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-N-メチルアニリン($243\ mg$, $1\ mmo1$)、三塩化リン($44\ \mu$ 1, $0.5\ mmo1$)、モノクロロベンゼン($5\ m$ L)の混合物をアルゴン雰囲気下に $3\ mg$ 間が表還流した。反応混合物を室温まで冷却した後、n-ヘキサン($5\ 0\ m$ L)を添加し、析出した粗結晶を濾取して酢酸エチル($5\ 0\ m$ L)に溶解した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製し、標題化合物の白色結晶($7\ 5\ mg$, 18.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 57 (3H, s), 6. 59 (1H, d, J

= 2. 4Hz), 6. 94 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 58 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 10. 00 (1H, brs).

以下の実施例において例16の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例17:化合物番号17の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び7 ートリフルオロメチルー1,2,3,4 ーテトラヒドロキノリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 08 (2H, m), 2. 92 (2H, t, J = 6. 6Hz), 3. 95 (2H, t, J=6. 6Hz), 6. 91-6. 94 (2H, m), 7. 14 (1H, s), 7. 32-7. 35 (2H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 10. 06 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

mp 246-248°C.

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 26 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44. 3%

mp 254-255°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1H, s), 11. 01 (1H, s).

例20:化合物番号20の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例21:化合物番号21の化合物の製造

原料として、1-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 51 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8.4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S58026-0

例23:化合物番号23の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S63263-5

例24:化合物番号24の化合物の製造

融点:>270℃

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J=3. 3Hz), 8. 36 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例24の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸、及び2-クロロー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2.

1 H z), 7. 81 (1 H, d, J=8. 4 H z), 8. 16 (1 H, s), 8. 3 9 (1 H, d, J=2. 7 H z), 8. 96 (1 H, d, J=2. 1 H z), 12. 76 (1 H, s), 13. 23 (1 H, s).

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例 2 4 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H. d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様にして、標題化合物を得た。 収率:45.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート(255mg,1.0mmol)をテトラヒドロフラン(5mL)に溶解し、6-クロローオキシインドール(184mg,1.1mmol)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液、トリエチルアミン(0.3mL)を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた

残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-n+yン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の桃色固体(172.2mg, 40.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシキノキサリン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 40-7. 45 (2H, m), 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S83846-2

例31:化合物番号31の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Maybridge社

カタログコード番号: RDR 01818

例32:化合物番号32の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-ナフチルアミンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

51-7.61(4H, m), 7.85(1H, d, J=8.4Hz), 7.96 (1H, d, J=7.5Hz), 7.99-8.05(2H, m), 8.13(1H, d, J=2.7Hz), 10.88(1H, s), 12.31(1H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-2-ナフチルアミンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 39-7. 45 (1H, m), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 0 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 88 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロロ安息香酸

5-クロロサリチル酸(13.35g,77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g,93.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 27 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 47 (1H, s).

(2) 2-アセトキシー5-クロローN-(1-メトキシナフタレン-3-イル) ベンズアミド(化合物番号34)

原料として、2ーアセトキシ-5ークロロ安息香酸、及び4ーメトキシ-2ーナフチルアミンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.9% 赤色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 3. 96 (3H, s), 7. 23 (1H, d, J=1. 2Hz), 7. 34 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, dt, J=8. 1, 1. 2Hz), 7. 50 (1H, dt, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 67 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 02 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 10. 58 (1H, s).

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸 エチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7.2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例36:化合物番号36の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3 ーアミノー5 ーフェニルピラゾール を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.2%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74 -7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10.86 (1H, s), 12. 09 (1H, s), 13.00 (1H, brs).

WO 03/103648 PCT/JP03/07131 ***

例37:化合物番号37の化合物の製造。

(1) 2-アミノー4, 5-ジエチルオキサゾール

プロピオイン (1.03g, 8.87mmol) をエタノール (15mL) に溶かし、シアナミド (0.75g, 17.7mmol) ナトリウムエトキシド (1.21g, 17.7mmol) を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ジクロロメタン:メタノール=9:1) で精製して標題化合物の黄色アモルファス (369.2mg, 29.7%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 04 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 06 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 20 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 15 (2H, s).

(2) 2−アセトキシ−5−ブロモーN−(4, 5−ジエチルオキサゾール−2−イル) ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4,5-ジェチルオキサゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:22.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

[2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸: 「ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Europian Journal of Medicinal Chemistry)」, 1996年, 第31巻, p. 861-874を参照し、原料として、5-ブロモサリチル酸、及び無水酢酸例を用いて34(1)と同様の操作を行って得た。]

 $(3) 5 - \vec{y} - \vec{v} -$

ドロキシベンズアミド (化合物番号37)

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ-N-(4,5-ジェチルオキサゾール-2-イル) ベンズアミドを用いて例 2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1. 25 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 26 (3H, t, J=7. 5Hz), 2. 52 (2H, q, J=7. 5Hz), 2. 60 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 8. 17 (1H, d, J=3. 0 Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例38:化合物番号38の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージフェニルオキ サゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.6%

融点:188-189℃

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40-7. 49 (6H, m), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 59-7. 63 (3H, m), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (2H, brs).

[2-アミノー4,5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア),1980年,第16巻,p. 2185参照]

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-アミノー4, 5-ビス (フランー2-イル) オキサゾール
 フロイン (0.50g, 2.60mmol) をエタノール (15ml) に溶かし、シアナミド (218.8mg, 5.20mmol)、ナトリウムエトキシド (53

0.8 mg, 7.80 mm o 1) を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:1→1:2)で精製して標題化合物の黒褐色結晶(175.0 mg, 31.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 59 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 62 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 73 (1H, dd, J=3. 3, 0. 6Hz), 6. 80 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 7. 05 (2H, s), 7. 75-7. 76 (2H, m).

(2) 5-プロモーN- [4, 5-ビス (フランー2-イル) オキサゾールー2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号39)

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4, 5-ビス (フランー2-イル)オキサゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:12.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 65 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 68 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=8, 7Hz), 6. 92 (1H, dd, J=3. 6, 0. 9Hz), 6. 93 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 14. 88 (2H, br).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2-アセトキシーN-(5-トリフルオロメチルー1, <math>3, 4-チアジア ゾールー2-イル) ベンズアミド

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び<math>2-アミノ-5-(トリフルオロメチル)-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8. 0, 2. 0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8. 0, 2. 0Hz), 13. 75 (1H, b r/s).

(2) 2-ヒドロキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド(化合物番号40)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 92. 9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, td, J=8. 0, 0. 8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8. 4, 7. 6, 2. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 12. 16 (1H, br).

例41:化合物番号41の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例42:化合物番号42の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2-クロロピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 54 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 21 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 74 (1H, d, J=2.7Hz), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロ-4-メトキシピリミジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3.86 (3H, s), 6.85 (1H, s), 7.01 (1H, d, J=9.0Hz), 7.47 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.81 (1H, d, J=3.0Hz), 11.08 (1H, s), 11.65 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び5-アミノインドール を用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:13.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 6. 41 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 27-7. 36 (4H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, s), 10. 21 (1H, s), 11. 04 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Peakdale社

カタログコード番号: PFC-0448

例46:化合物番号46の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノキノリンを用いて例16と

同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:4.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7. 8, 1. 5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3. 0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例47:化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-9-エチルカルバゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 33 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 46 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 21 (1H, t, J=7.3Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 64 -7. 65 (2H, m), 7. 70 (1H, d, J=8.4, 1.9Hz), 8. 11-8. 15 (2H, m), 8. 49 (1H, d, J=1.9Hz), 10. 55 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例48:化合物番号95の化合物の製造

原料として、Oーアセチルサリチル酸クロリド、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:84.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8.0, 1.2Hz), 7. 39 (1H, t d, J=7.6, 1.2Hz), 7. 57 (1H, d d d, J=8.0, 7.6, 1.6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, d d, J=8.0, 1.6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例49:化合物番号48の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号 95)を用いて例 <math>2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例50:化合物番号49の化合物の製造

原料として、5 ーフルオロサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 5, 1. 2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 3, 1. 2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

例51:化合物番号50の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 39 (1H, s).

例52:化合物番号51の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:88.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 37 (1H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-rセトキシーNー [3,5-rビス(トリフルオロメチル)]ベンズアミド(化合物番号95;100mg,0.25mmol)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmol)、臭素(0.02mL,0.39mmol)を添加し、次いで50℃で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、NaHSO4水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+y:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(600mg,54.9%)を得た。

例53:化合物番号52の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 86 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例54:化合物番号53の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7.

86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45 (2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11.12 (1H, s). 例 55:化合物番号 54の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ーホルミル安息香酸ベンジルエステル 5ーホルミルサリチル酸(4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド(15.39g,90mmol)、炭酸カリウム(16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン(350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(5.98g,57.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2-ベンジルオキシ-5-シアノ安息香酸ベンジルエステル

2-ベンジルオキシー5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル(693 mg, 2 mm o 1)、塩酸ヒドロキシルアミン(167 mg, 2.4 mm o 1)、N-メチルピロリドン(3 mL)の混合物を115 $\mathbb C$ で 4 時間攪拌した。反応混合物を冷却後、2 規定塩酸(5 mL)、水(30 mL)を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を2 規定水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(527 mg, 76.7%)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7.

70 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-シアノサリチル酸

2-ベンジルオキシー5-シアノ安息香酸ベンジルエステル($446\,\mathrm{mg}$, $1.3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$), $5\,\%$ パラジウムー炭素($45\,\mathrm{mg}$)にエタノール($10\,\mathrm{mL}$)、テトラヒドロフラン($10\,\mathrm{mL}$)を加え、室温で $2\,\mathrm{時間水素添加した}$ 。不溶物を遮別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体($212\,\mathrm{mg}$, $100.0\,\%$)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.02 (1H, d, J=8.7Hz), 7.82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.12 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-シアノ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号54)

原料として、5 ーシアノサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例56:化合物番号55の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8 Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例57:化合物番号56の化合物の製造

(1) 5- [(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5-[(1,1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2.15g,12.1mmol)の1,4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g,18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7.33g,47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g,15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g,14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1,4-ジオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を木の白色粉末(1.81g,77.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号56)原料として、5-[(1,1-ジメチル)エチル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 80 (1H, s) 11. 12 (1H, s).

WO 03/103648

例58:化合物番号78の化合物の製造

(1) 5-アセチルー2ーベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベンジルブロミド (17.96g,105mmol)、炭酸カリウム (19.35g,140mmol)、メチルエチルケトン (350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g,71.4%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸

 $5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル(5.69g,20mmol)をメタノール(20mL)、テトラヒドロフラン(20mL)の混合 溶媒に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(11mL)を滴下し、8時間撹拌した。 溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。 水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体(4.92g,91.0%)を得た。 <math>^1H-NMR$ (DMSO- $_{1}$ (3) $_{1}$ (4 H, m), 7.49-7.52(2 H, m), 8.09(1 H, dd, $_{1}$ (3) $_{2}$ (1 H, d, $_{3}$ (4 H, d), $_{4}$ (1 H, d, $_{5}$ (1 H, d, $_{5}$ (1 H, d, $_{5}$ (1 H, d, $_{5}$ (2 H, z), $_{5}$ (3 H, d, $_{5}$ (5 H) $_{5}$ (6 M) $_{5}$ (7 Hz), 8.22(1 H, d, $_{5}$ (6 M) $_{5}$ (7 Hz), 8.22(1 H, d, $_{5}$ (6 M) $_{5}$ (7 Hz), 8.22(1 H, d, $_{5}$ (6 M) $_{5}$ (7 Hz), 8.22(1 H, d, $_{5}$ (7 Hz).

原料として、5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を

得た。

収率:63.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

(4) 5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 78)

5-アセチル-2-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(602mg,1.25mmol)、5%パラジウム炭素(60mg)にエタノール(6mL)、テトラヒドロフラン(72mL)を加え、室温で30分間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去し、残渣をnーヘキサン-酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(230mg,47.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 59 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 89 (1H, s).

例59:化合物番号57の化合物の製造

5ーアセチルーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号78;50.5mg,0.13mmol)をエタノール(2mL)に懸濁し、水素化ホウ素ナトリウム(23.6mg,0.62mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/nーへキサンで懸濁洗浄して標題化合物の白色粉末(39.7mg,78.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (3H, d, J=6.3Hz), 4. 71 (1H, q, J=6.3Hz), 5. 18 (1H, brs), 6. 97 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例60:化合物番号58の化合物の製造

5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 <math>78;100.0mg,0.26mmol)をエタノール(3mL)に溶かし、ピリジン($45\mul,0.56mmol)$ 、O-メチルヒドロキシルアミン塩酸塩(25.8mg,0.31mmol)を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色結晶(102.1mg,95.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例61:化合物番号59の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号78)、及びO-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いて例60と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7. 76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07

(1 H, d, J=2. 1 Hz), 8.46 (2 H, s), 10.87 (1 H, s), 11.47 (1 H, s).

例62:化合物番号60の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル(132mg, 2mmol)をエタノール(6mL)に溶解し、5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmol)を加え、氷浴で冷却した後、ベンジルアミン(0.1mL)を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶をろ取し、再結晶(エタノール)して標題化合物の淡黄色固体(139.9mg, 32.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号60)原料として、5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシ安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.1% 、

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1. 43 (1H, s).

例63:化合物番号62の化合物の製造

(1) 5 - [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] - 2 - ヒドロキシ安息香酸

5-ホルミルサリチル酸 (332mg, 2mmol)、シアノ酢酸メチルエステル (198mg, 2mmol)、酢酸 (6mL) の混合物にトリエチルアミン (0.

2m1) を加え、5時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、析出した結晶をろ取し、再結晶 (n-ヘキサン) して標題化合物の淡黄色固体 (327.7mg, 66.3%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル} -4-ヒドロキシフェニル) -2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62)$

原料として、5- [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 66.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8.7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例64:化合物番号61の化合物の製造

 $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号62;50mg,0.11mmol)をエタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル)して標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。$

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7.

84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 9. 87 (1H, s), 1 1. 41 (1H, s).

例65:化合物番号63の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;475mg,1mmol)、スチレン(130mg,1.25mmol)、酢酸パラジウム(4.5mg,0.02mmol)、トリス(オルトートリル)ホスフィン(12.2mg,0.04mmol)、ジイソプロピルアミン(388mg,3mmol)、N,Nージメチルホルムアミド(2mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:イソプロピルエーテル=2:1→1:1)で精製して標題化合物の淡黄色固体(173mg,38.3%)を得た。 1 H-NMR(DMSO-d₆): δ 7.04(1H,d,J=8.4Hz),7.20-7.29(3H,m),7.38(2H,t,J=7.5Hz),7.59(2H,d,J=7.5Hz),7.72(1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.86(1H,s),8.07(1H,d,J=2.1Hz),8.49(2H,s),10.89(1H,s),11.33(1H,brs).

例66:化合物番号66の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;950mg,2mmol)、トリメチルシリルアセチレン(246mg,2.5mmol)をトリエチルアミン(2mL)及びN,N-ジメチルホルムアミド(4mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(23mg,0.02mmol)、沃化第一銅(4mg,0.02mmol)を添加し、次いで40℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル(100mL)及び1規定クエン酸(100mL)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を

水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\alpha$ キサン:酢酸エチル=19:1)で精製して淡橙色固体を得た。これを $n-\alpha$ キサンで結晶化して標題化合物の白色結晶($286\,\mathrm{mg}$, 32.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例67:化合物番号64の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアミド(化合物番号66;233mg.0.5mmol)をメタノール(1mL)に溶解し2規定水酸化ナトリウム(1mL)を添加し、次いで室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をエタノール-水で晶析して標題化合物の灰白色結晶(67mg,35.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例68:化合物番号65の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及びフェニルアセチレンを用いて例66と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 42-7.46 (3H, m), 7.53-7.57 (2H, m), 7.64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 06 (1H, d,
J=2. 1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 64 (1
H, brs).

例69:化合物番号67の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;200mg,0.42mmol)、を1,2-ジメトキシエタン(3mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下にテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(16mg,0.0014mmol)を添加し、室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン(57mg,0.47mmol)及び1M炭酸ナトリウム(1.3mL)を添加し、次いで2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後 希塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=6:1→3:1)で精製して標題化合物の白色結晶(109mg,61.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 67 -7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 17 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例70:化合物番号68の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(フェニルエチニル)ベンズアミド(化合物番号 65)を用いて例 <math>58(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 88 (4H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=8)

2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例71:化合物番号69の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率: 44. 7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例72:化合物番号70の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロエチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロメチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年, 第44巻, p. 734参照]

例73:化合物番号71の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。 収率:57.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 27 (2H, dd, J=2.4, 1.8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2.4, 1.8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 8.47 (2H, s), 10.89 (1H, s), 11.24 (1H, s).

例74:化合物番号72の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び2-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5.4, 3.6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3.6, 1.2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5.1, 0.9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例75:化合物番号73の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号52)、及び3-チオフェンボロン酸を用いて例69と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=4.8, 1.5Hz), 7. 66 (1H, dd, J=4.8, 3.0Hz), 7. 81-7. 84 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 90 (1H, s), 11. 33 (1H, s).

例76:化合物番号74の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5-(2-プロモアセチル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド

5-アセチルー2ーベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例58(3)の化合物;4.81g,10mmol)をテトラヒドロフラン(30ml)に溶解し、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(3.75g,10mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、再結晶(酢酸エチル/nーヘキサン)して標題化合物の白色固体(2.39g,42.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 29 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 91 (1H, s).

(2) 2ーベンジルオキシーNー [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] -5- (2ーメチルチアゾールー4ーイル) ベンズアミド 2ーベンジルオキシー5- (2ープロモアセチル) -N- [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (280mg, 0.5mmol)、チオアセタミド (41mg, 0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム (50mg, 0.60mmol)、エタノール (15mL) の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体 (181mg, 67.5%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-(2-メチルチアゾールー4-イル) ベンズアミド (化合物番号74) 2-ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-(2-メチルチアゾールー4-イル) ベンズアミド (160mg, 0.3mmol)、10%Pd-C (240mg) をエタノール (10ml) に溶かし、水素雰囲気下3.5時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して標題化合物の白色固体 (103.4mg, 79.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.72 (3H, s), 7.08 (1H, d, J=8.7Hz), 7.83 (1H, s), 7.85 (1H, s), 8.01 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.42 (1H, d, J=2.1Hz), 8.50 (2H, s), 10.96 (1H, s), 11.40 (1H, s). 例77:化合物番号75の化合物の製造

2ーベンジルオキシー5ー(2ーブロモアセチル)ーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例58(3)の化合物;280mg,0.5mmol)、2ーアミノピリジン(51.8mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg,0.6mmol)、エタノール(10mL)の混合物を2時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製して白色固体(130.3mg)を得た。次いでこの固体(108mg,0.19mmol)、10%PdーC(11mg)、エタノール(8mL)、酢酸エチル(8mL)の混合物を水素雰囲気下、

7時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-n+y): 酢酸エチル=1:3) で精製して標題化合物の白色固体 (18.3 mg, 20.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, dt, J=6. 6, 0. 9Hz), 7. 10 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5 7 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8. 56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例78:化合物番号76の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ヨード-2 -メトキシメトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号52;4.75g,10mmol)、クロロメチルメチルエーテル(1.14ml,15mmol)、炭酸カリウム(2.76g,20mmol)、アセトン(50mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、再結晶(n-ヘキサン/酢酸エチル)して標題化合物の白色固体(3.96g,76.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシメトキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ヨード-2-メト

を得た。

キシメトキシベンズアミド (0.20g, 0.39mmol) をN, Nージメチ ルホルムアミド(8m1)に溶かし、トリーnーブチル(2ーピリジル)スズ(0. 13ml, 0. 41mmol)、ジクロロビス(トリフェニルフォスフィン)パラ ジウム (32.1mg、0.05mmol) を加え、100℃で1.5時間攪拌 した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽 和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残 渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→1: 1) で精製して標題化合物の白色粉末 (37.9 mg, 20.8%) を得た。 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 64 (3H, s), 5. 53 (2H, s), 7. 23-7. 28 (1H, m), 7. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 77-7. 84 (2H, m), 8. 20 (2H, s), 8. 31 (1 H, dd, J=8.7, 2.4 Hz), 8.68-8.70 (1 H, m),8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 12 (1H, s). (3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ -5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号76) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシメトキシ -5-(ピリジン-2-イル) ベンズアミド (37.9 mg, 0.08 mmol)にメタノール (3 m l)、濃塩酸 (0.5 m l) を加え、2 時間加熱還流した。冷 却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出し た。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7.5, 6.3, 1.2Hz), 7. 86-7. 91 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=7.8Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 59 (1H, d, J=2.4

留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エ

チル=2:1) で精製して標題化合物の白色粉末(16.2mg,47.2%)

Hz), 8. 64-8. 66 (1H, m), 10. 97 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例79:化合物番号77の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例80:化合物番号79の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (5.00g, 25.7mmol)、炭酸カリウム (7.10g, 51.4mmol)、N, N-ジメチルホルムアミド (25mL) の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル (2.5mL、40.1mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄 (イソプロピルエーテル/n-ヘキサン) して標題化合物の白色結晶 (5.17g, 96.5%)を得た。 1H-NMR (CDCl₃):δ 2.59 (3H, s), 3.92 (3H, s), 3.99 (3H, s), 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 8.12 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.41 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.40 mm o l)、tert-ブトキシカリウム (0.81g, 7.22mm o l)、テトラヒドロフラン (10mL) の混合物を氷浴で冷却した後、沃化メチル (0.5mL、8.03mm o l) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水に

あけ、塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、 無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロ マトグラフィー $(n-\alpha+ + \nu)$:酢酸エチル=3:1→2:1)で精製して標題 化合物の薄黄色オイル (143.1 mg, 25.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 2 (1H, m), 3. 92 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 13 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸

5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸 メチルエステル(143.1mg, 0.60mmol)をメタノール(5mL)に溶かし、2規定水酸化ナトリウム溶液(1ml)を加え、1時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して標題化合物の白色結晶(134mg,収率:定量的)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz).

(4) 5-4ソブチリルーNー[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシベンズアミド

原料として、5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61,4%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 6 4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz),

7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2.1Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.1Hz), 9. 98 (1H, s). (5) N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-イソブチリルベンズアミド (化合物番号79)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 12 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 66 (1H, m), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 45 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 95 (1H, brs).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 46-8. 47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル:「ジャーナル・オブ・ザ・

ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 19 56年, p. 3099-3107参照]

例82:化合物番号80の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル (化合物番号81; 2.85g, 7mmol) をメタノール (14mL)、テトラヒドロフラン (14mL) の混合溶媒に懸濁し、2規定水酸化ナトリウム水溶液 (14mL) を滴下、次いで2時間加熱還流した。冷却後、2規定塩酸 (20ml) を添加し、析出した固体を遮取、水洗、乾燥して標題化合物の白色結晶 (2.68g, 97.4%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例82の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例83:化合物番号82の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸(182mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(687mg, 3mmo1)、三塩化リン($87\mu1$; 1mmo1)、トルエン(10mL)を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶(151mg, 25.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84 (1H, brs).

例84:化合物番号83の化合物の製造

(1) 4 - ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム(60%;1.04g,26mmol)をn-へキサンで洗浄してN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)に懸濁し、氷浴で冷却しながらN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号81;8.15g,20mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(100mL)溶液を滴下した。滴下終了後、室温で1時間攪拌した後、ベンジルブロミド(4.45g,26mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(10mL)溶液を加え、60 $^{\circ}$ で3時間攪拌した。冷却後、反応混合物を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を再結晶(酢酸エチル/1-0+サン)して標題化合物の白色固体(5.38g,54.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 87 (3H, s), 5. 33 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 46 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 15 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 28 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) 4-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸

原料として、4ーベンジルオキシーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 56 (2

H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8.7, 2. 1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 28 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 13. 81 (1H, brs).

 $(3) 4 - ベンジルオキシ<math>-N^3 - [3, 5 - \forall z () + \forall z)$ フェニル $[3] - N^1, N^1 - \forall z + \forall z$

4ーベンジルオキシーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(242mg,0.50mmol)、ジメチルアミン塩酸塩(41mg,0.50mmol)、トリエチルアミン(51mg,0.50mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、氷冷下WSC・HCl(95mg,0.50mmol)を加え、その後室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を希塩酸、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:4)で精製して標題化合物の白色固体(165mg,64.9%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO- d_{6}): δ 2. 99 (6H, s) 5. 29 (2H, s), 7. 32-7. 38 (4H, m), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 28 (2H, s), 10. 83 (1H, s). 以下の実施例において例84 (3) の方法が引用されている場合、塩基としては、

ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

(4) $N^3 - [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-4-ヒドロキ$ シー N^1 , N^1 -ジメチルイソフタルアミド (化合物番号83)

4-ベンジルオキシー N^3- [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] $-N^1,N^1-$ ジメチルイソフタルアミド(141mg,0.28mmo1)、5% Pd-C(14mg) のエタノール(5m1)、酢酸エチル(5m1)混合溶液を、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物をろ過し、ろ液を減圧留去し

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

て標題化合物の白色固体(106mg, 91. 2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例85:化合物番号84の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル[3,5-ビス(トリフルオロメチル) の化合物[3,5-ビス(トリフルオロメチル) の化合物[3,5-ビス(トリフルオロメチル) の化合物[3,5-ビス(トリフルオロメチル) の化合物[3,5-ビス(トリフルオロメチル) の化合物[3,5-ビス(トリフルオロメチル)] の化合物[3,5-U] の化合物[3,5-U]

収率:56.4%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号84) 原料として、2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミドを用いて例84

収率:96.3% 白色固体

(4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1

H, s), 11. 64 (1H, brs).

例86:化合物番号85の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5- (4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル) -N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド 原料として、4-ベンジルオキシ-N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸 (例8 4 (2) の化合物)、及び4-ベンジルピペリ ジンを用いて例8 4 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 76. 7%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H, s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 40-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N- [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシ -5- (4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号 85)

原料として、2-ベンジルオキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1 H, br), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 17-7. 20 (3H, WO 03/103648 PCT/JP03/07131

m), 7. 28 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 4, 2.1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 65 (1H, s). 例87:化合物番号86の化合物の製造

(1) 2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸

メチル 2-メトキシー5-スルファモイルベンゾエート(4.91g,20m mo1)をメタノール(30mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム溶液(30mL,60mmo1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、析出した固体をろ取して、標題化合物の白色固体(4.55g,98.3%)を得た。

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, s), 7. 92 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 03 (1H, br).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-2-メトキシー 5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2-メトキシ-5-スルファモイル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ジメチルス ルファモイル-2-メトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド (442mg, 1.0mmo1)、沃化メチル (710

mg, 5.0mmol)、炭酸カリウム(415mg, 3.0mmol)のアセトニトリル(10mL)懸濁液を3時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後水にあけ、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーへキサン、酢酸エチル(2:1)の混合溶媒より再結晶して標題化合物の白色固体(207mg, 44.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz) 8. 4 3 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号86)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.5%

¹H-NMR (DMSO- \bar{d}_6): δ 2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例88:化合物番号87の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物;442 mg, 1 mmol)、2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン(159 mg, 1.2 mmol)、酢酸(5 mL)の混合物を2時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を水にあけ、酢酸エ

チルで抽出した。有機層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, d d, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 37 (2H, d d, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, d d, J=9. 0, 2. 4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 3 8 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド(化合物番号87)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 10. 98 (1H, s).

例89:化合物番号88の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド(化合物番号 <math>53)を用いて例 84(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H, d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2.

1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1 H, br), 10. 84 (1H, s).

例90:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例91:化合物番号90の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-アミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 88; 364 mg, 1 mm o 1)、ピリジン (95 mg, 1.2 mm o 1)、テトラヒドロフラン (10 mL) の混合物を氷冷し、ベンゾイルクロリド (155 mg, 1.1 mm o 1)を加え、1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー <math>(n-N+y):酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色固体 (121 mg, 25.7%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例92:化合物番号91の化合物の製造

5-アミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号88;100.2mg, 0.28mmol)を

アセトニトリル $(4 \, \mathrm{m} \, 1)$ 溶かし、 $4 - \Im x \, f \nu r \, \epsilon \, J \, \ell' \, J \, \Im \omega \, (3 \, \mathrm{m} \, g)$, フェニルイソシアネート $(30 \, \mu \, 1, \, 0. \, 28 \, \mathrm{mmo} \, 1)$ を加え、 $60 \, \mathrm{C} \, \mathrm{C} \, \epsilon \, \delta \, \beta \, \mathrm{ll} \, \ell$ 拌した。反応混合物を濃縮し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n - n) サン:酢酸エチル=1:1) で精製して標題化合物の薄褐色固体 $(54.8 \, \mathrm{mg}, \, 41.2 \, \%)$ を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s). 例93: 化合物番号 2 の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例92と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7.5, 1.2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7.8 Hz), 7. 45-7.51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例94:化合物番号93の化合物の製造

原料として、5 - [(4-ニトロフェニル) ジアゼニル] サリチル酸、及び3,5 - ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 10 (1H, d

d, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 5 0 (2H, s), 8. 5 3 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 13 (1H, s), 12. 14 (1H, br).

例95:化合物番号94の化合物の製造

原料として、5 - ({[(4-ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジアゼニル) サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 7. 9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.87 (1 H, t, J=6.0 Hz), 7. 22 (1 H, d, J=8.7 Hz), 7.21-7.23 (1 H, m), 7.77 (1 H, t, J=8.4 Hz), 7.87 (1 H, s), 7.95-7.98 (3 H, m), 8.03-8.07 (4 H, m), 8.47 (1 H, d, J=2.4 Hz), 8.49 (2 H, s), 11.14 (1 H, s), 12.03 (1 H, br). 例96:化合物番号96の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号50;1.51g,3mmol)、ピリジン(285mg,3.6mmol)をテトラヒドロフラン(6mL)に溶解し、氷冷下、アセチルクロリド(234mg,3.3mmol)を滴下し、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮後、残渣をnーヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(1.06g,83.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例96の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリ

ジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例97:化合物番号97の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノー5-クロロー2-メトキシ安息香酸

原料として、4ーアセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチルエステルを用いて例82と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例24と同様な操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1 H, s), 10. 68 (1H, s).

(3) 4ーアセチルアミノーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5ークロロー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号97)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例80(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 17 (3H, s), 7. 75 (1H, s), 7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1 H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)-2-プロモアニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。収率: 14.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 11 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 9. 03 (1H, d, J=1.8Hz), 11. 26 (1H, brs).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:3.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, br s), 8. 60 (1H, s), 11. 31 (1H, s).

例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率:24.0%

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 6 5 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 7 6 (1H, d, J=8.4 Hz), 8. 0 3 (1H, d, J=8.1Hz) 8. 11 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 7 4 (1H, s), 11. 0 2 (1H, s), 12. 3 4 (1H, s).

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 23 (1H, s), 7. 32 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 46 (1H, s), 8. 69 (1H, s), 11. 19 (1H, s). 例103:化合物番号103の化合物の製造

原料として、N-[2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号<math>100)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

例102:化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.0%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.07 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

42 (1 H, t, J=7.5 Hz), 7.52 (1 H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7.74 (1 H, t, J=8.1 Hz), 7.77 (1 H, t, J=8.1 Hz), 7.99 (1 H, d, J=2.7 Hz), 8.18 (1 H, d, J=8.1 Hz), 10.76 (1 H, s), 12.22 (1 H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 21.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80-7. 85 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 26 (1H, d, J=8.4Hz), 10. 80 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 52 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 62 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 92-7. 96 (1H, m), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 20 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 71.7% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 46 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7 WO 03/103648 PCT/JP03/07131

Hz), 7. 58 (1 H, t, J=7. 2 Hz), 7. 96 (1 H, d, J=2. 7 Hz), 8. 49 (1 H, t, J=7. 2 Hz), 10. 82 (1 H, s), 12. 13 (1 H, b r s).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 72.1% 白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 4 8 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 56 (1H, d, J=9. 9Hz), 7. 90 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 99-8. 03 (1H, m), 8. 21 (1H, dd, J=6. 6, 2. 4Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 58 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 37. 4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 68 (1H, s), 11. 52 (1H, brs).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=1 1. 4, 2. 1Hz), 7. 99 (1H, s), 10. 73 (1H, s), 11. 4 6 (1H, s).

例111:化合物番号1.11の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7. 61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 2.7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 11.14 (1H,

s), 12. 39 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8.1, 2.4, 1.2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 23-8. 24 (2H, m), 8. 43 (1H, d, J=1.2Hz), 11. 02 (1H, s), 11. 30 (1H, br).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1. 8Hz), 12. 04 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 16 (2H, s), 8. 42 (1H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, d, J=1. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 46 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, d, J=7. 2Hz), 7. 99 (1H, d, J=7. 2Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 43 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 44 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 84 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2.1Hz), 10.65 (1H, s), 11.68 (1H, br).

例120:化合物番号120の化合物の製造

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44-7. 54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 89 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:71.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシー5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を

得た。

収率: 44. 5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.0%、白色固体

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 74 (2H, d, J=8.7 Hz), 7. 90 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 95 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.59 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-4-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 79 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 73 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 15 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-クロローN-[2-クロロー5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号113)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J =8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 26-7. 31 (2H, m), 7. 37 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 80 (1H, d, J=1. 8Hz), 11. 33 (1H, br s). 例133:化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 3, 2. 2, 0. 6Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 72 (1H, d, J=8. 5Hz), 8. 02 (1H, dd, J=8. 5, 2. 5Hz), 8. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 64 (1H, s), 11. 25 (1H, s).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メチル-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 42 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 86 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 13 (1H. d, J=2. 1Hz), 10. 50 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s), 6. 94 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 27 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 52 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 84 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 72 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び4-メトキシ-3-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.1%、微黄色固体

 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 35 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 6. 88 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 92 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 42 (1H, s), 11. 54 (1H, s).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ

チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 8. 65 (1H, br s), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 69 (1H, s).

例139:化合物番号139の化合物の製造

原料として、5 - ブロモサリチル酸、及びアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.8%

mp 229-230°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.96 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 12-7.18 (1H, m), 7.35-7.41 (2H, m), 7.58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.67-7.71 (2H, m), 8.08 (1H, d, J=2.7Hz), 10.43 (1H, s), 11.87 (1H, s). 例140:化合物番号140の化合物の製造)

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

mp 231-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 19-7. 22 (1H, m), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 57-7. 63 (2H, m), 7. 91-7. 92 (1H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 49 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:東京化成社

カタログコード番号: B0897

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, br s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 249-251°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 57-7. 70 (3H, m), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 55 (1H, s).

例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 36.3%

mp 259-261°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45 -7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 60 (1H, s) 11. 48 (1H, s).

例145:化合物番号172の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例2(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168℃.

 1 H-NMR (CDCl₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 14-7. 18 (2H, m), 7. 35-7. 40 (1H, m), 7. 52-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 8. 05 (1H, brs).

例146:化合物番号145の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3, 5-ジクロロフェニル) ベンズアミド (化合物番号172) を用いて例2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35 -7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例147:化合物番号146の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s). 例148:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 41.2%

 1 H-NMR (DMSO- d_{6}): δ 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83-7. 84 (3H, m), 10. 56 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.6%

mp 243-244°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例150:化合物番号149の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9. 0, 2. 1 Hz), 7. 83 (2H, d, J=1. 8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例151:化合物番号150の化合物の製造

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.2%

mp 181-182°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 82 (1H, s).

例152:化合物番号151の化合物の製造

原料として、4ークロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34 -7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s), 11. 70 (1H, brs).

例153:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 16 (1H, d, J=9.6Hz), 7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3.0 Hz), 10. 83 (1H, s).

例154:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:71.0%

mp 216-217°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 6. 90 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 7, 1. 8Hz), 7. 34-7. 36 (1H, m), 7. 67 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 8Hz), 10. 52 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例155:化合物番号154の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

mp 230-232°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 35-7. 36 (1H, m), 7. 40 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 10. 95 (1H, s).

例156:化合物番号155の化合物の製造

原料として、5 ープロモサリチル酸、及び3, 4, 5 ートリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.6%

mp 297-299°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 58 (1H, s), 11.49 (1H, s).

例157:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.5%

·WO 03/103648 PCT/JP03/07131

 1 H-NMR (DMSO- d_{6}): δ 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 76 (2H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 36 (1H, s), 11. 67 (1H, brs).

例158:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,4,5,6-ペンタフルオロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 38 (1H, brs), 11. 74 (1H, brs).

例159:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59
-7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58
(1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11.
39 (1H, brs).

例160:化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7 Hz), 8. 07 (1 H, d, J = 2. 4 Hz), 10. 22 (1 H, s), 12. 38 (1 H, br s).

例161:化合物番号160の化合物の製造

例162:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:89.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 49 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び3,5 ージメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例163:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 39 (1, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1

H, d, J=2.1Hz), 7.81(1H, br s), 12.01(1H, s). 例164:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例165:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー3, 5, 5, 8, 8-ペンタメチルー5, 6, 7, 8-テトラヒドロナフタレンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 23 (6H, s), 1. 24 (6H, s), 1. 64 (4H, s), 2. 19 (3H, s), 7. 13 (1H, d, J=9. 0 Hz), 7. 20 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 67 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 23 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例166:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 35-7. 44 (1H, m), 7. 45-7. 54 (5H, m), 7. 65-7. 68 (2H, m), 7. 72 (1H, dt, J=7. 2, 2.1Hz). 7. 99

(1H, d, J=3.0Hz), 8.03 (1H, m), 10.50 (1H, s), 11.83 (1H, brs).

例167:化合物番号166の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メトキシビフェニル を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例168:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例169:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32 (1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8.

7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 32 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例170:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アセチルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 60 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 54 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 76 (1H, dq, J=7. 8, 0. 9Hz), 7. 96-8. 00 (2H, m), 8. 30 (1H, t, J=1. 8Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 75 (1H, s).

例171:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び5-アミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

mp 254-256°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例172:化合物番号171の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元: Maybridge社

カタログ番号: RDR 01434

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s),

2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 24 (1H,

d, J=2.1Hz), 7. 27 (1H, d, J=2.1Hz), 7. 32 (1H,

d, J=2.4Hz), 7.37 (1H, d, J=8.4Hz), 7.88 (1H,

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, br s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、 $N-\{3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル\}-5$ -クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号<math>162)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 34 (18H, s), 2. 36 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 25 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 44 (2H, d, J=1. 2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 98 (1H, s).

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 32 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 46 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 33 (1H, dd, J=9.3, 2. 1Hz), 8. 59 (1H, d, J=2.4Hz), 13. 14 (1H, s). 例176: 化合物番号176の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、5-0ロローNー $\{5-[(1, 1-ジメチル)$ エチル]ー2ーメトキシフェニル $\}$ ー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号160)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 93 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル) エチル] - 2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:84.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s),

3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 2 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, br s), 8. 48 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 95 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノチアゾールを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.0%

mp 212℃ (dec.).

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 94 (1H, brd, J=8.0Hz), 7. 25 (1H, brd, J=3.2Hz), 7. 56 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=2.8Hz).

例181:化合物番号186の化合物の製造

(1) 2-Tミノー4-[(1, 1-i)メチル)エチル] チアゾール 1-iプロモー3, 3-iジメチルー2-iグタノン $(5.03\,\mathrm{g}, 2\,8.1\,\mathrm{mmo}\,1)$ 、 チオウレア $(2.35\,\mathrm{g}, 3\,0.9\,\mathrm{mmo}\,1)$ 、エタノール $(30\,\mathrm{mL})$ の混合物を $1.5\,\mathrm{mm}$ 時間加熱還流した。 冷却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。 有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-n+y):酢酸エチル= $2:1\rightarrow1:1$)で精製して標題化合物の 黄白色粉末 $(3.99\,\mathrm{g}, 90.9\%)$ を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC l_{3}): δ 1. 26 (9H, s), 4. 96 (2H, brs), 6. 09 (1H, s).

以下の実施例において例181(1)の方法が引用されている場合、反応溶媒としては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2) 2-アセトキシ-5-ブロモ-N- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル]

チアゾールー2ーイル} ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 72 (1H, brs).

(3) 5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号186)

 $2-アセトキシー5-ブロモーN-{4-[(1,1-ジメチル) ェチル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド (100.1 mg, 0.25 mm o 1) をテトラヒドロフラン (3 m L) に溶かし、2規定水酸化ナトリウム (0.2 m 1) を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(イソプロピルエーテル/<math>n-$ ヘキサン)して標題化合物の白色粉末(70.1 mg, 78.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 80 (1H, b r s), 6. 95 (1H, b r s), 7. 57 (1H, b r s), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 82 (1H, b r s), 13. 27 (1H, b r s). 例182:化合物番号181の化合物の製造

(1) $2-アセトキシー5-プロモーN-{5-プロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー<math>2-$ イル $}$ ベンズアミド

2-アセトキシー5-プロモーN- $\{4-$ [(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド (例181 (2) の化合物; 0.20g, 0.50mmol) をアセトニトリル (10mL) に溶かし、N-プロモスクシンイミ

ド(97.9mg, 0.55mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を減圧濃縮し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-n++ン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物を粗生成物として得た。

(2) 5-プロモーN- $\{5-$ プロモー4- [(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾールー2ーイル $\}$ - 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号181) 原料として、2-アセトキシー5-プロモーN- $\{5-$ プロモー4- [(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミドを用いて例2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.9%(2工程)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例183:化合物番号182の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 4%

mp 215℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-ブロモー4-(トリフルオロメチル) チアゾール: 「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー (Journal of Heterocyclic Chemistry)」, (米国), 1991年, 第28巻, p. 1017参照]

例184:化合物番号183の化合物の製造

(1) αーブロモーピバロイルアセトニトリル

ピパロイルアセトニトリル (1.00g, 7.99mmol)を四塩化炭素 (15mL) に溶かし、N-プロモスクシンイミド (1.42g, 7.99mmol)を加え、15分間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の黄褐色オイル (1.43g,87.9%)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_3$): δ 1.33 (9H, s), 5.10 (1H, s). 以下の実施例において例184 (1) の方法が引用されている場合、プロモ化剤 としては、N-プロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) $2-アミノー5-シアノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例 1 8 1 1 1 1 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

(3) 5-クロローN - $\{5-$ シアノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 1 8 3)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 7Hz), 12. 31 (2H, br).

例185:化合物番号184の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール(例184(2) の化合物)を用いて例16

と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 75 (1H, br), 12. 43 (1H, br).

例186:化合物番号185の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーメチルチアゾールを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7.6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9.6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.8Hz).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージメチルチアゾールを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6. 8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例188:化合物番号188の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーメチルー4 ーフェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.7%

mp 243-244°C.

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 36-7. 41 (1H, m), 7. 44-7. 50 (2H,

m), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2. 7Hz), 7. 57-7.61 (2H, m), 8. 16 (1H, d, J=2...7Hz).

[2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、(4-フルオロフェニル) アセトンを用いて例 $184(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

(1) αーブロモー (4ーフルオロフェニル) アセトン

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 41 (1H, s), 7. 07 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 43 (2H, dd, J=8. 7, 5. 1Hz).

- (2) $2-T \le J-4-J \ne N-5-(4-JN \ne DJ=N) \ne TJ-N$ ¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 27 (3H, s), 4. 88 (2H, s),

 7. 07 (2H, t, J=8.7Hz), 7. 32 (2H, dd, J=8.7, 5.4Hz).
- (3) 5-ブロモーN- [4-メチルー5- (4-フルオロフェニル) チアゾールー2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号189) ¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.36 (3H, s), 6.95 (1H, d, J=8.4Hz), 7.33 (2H, t, J=8.7Hz), 7.52-7.59 (3H, m), 8.06 (1H, d, J=3.0Hz), 12.01-13.65

例190:化合物番号190の化合物の製造

(2H, br).

原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例184(1) $\sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.8%(3工程)

- (1) $\alpha \vec{J} \Box = 3 (\vec{J} \Box \vec{J} \Box \vec{J} \Rightarrow \vec{J} \Rightarrow$
- (2) 2ーアミノー4ーメチルー5ー [3ー(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).

(3) 5ーブロモーNー {4ーメチルー5ー [3ー(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールー2ーイル}ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号190)

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、2, $2-ジメチル-3-ヘキサノンを用いて例<math>184(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

- (2) $2-r \le J-4-[(1, 1-i \ne fn)] x \ne n] -5-x \ne n \ne r \ne n$ ^1H-NMR (CDCl₃): δ 1. 21 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 3 2 (9H, s), 2. 79 (2H, q, J=7.5Hz), 4. 63 (2H, br s).
- (3) 5-プロモーNー [4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-エチルチア ゾールー 2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 191) 1 H-NMR (CDC 1_{3}): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 4

1 (9H, s), 2. 88 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 46 (2H, br).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ーエチルー5 ーフェニルチアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例 $184(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

(2) 2-アミノー4-イソプロピルー5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.6Hz), 3. 0 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).

(3) 5 - ブロモーNー (4 - イソプロピルー 5 - フェニルチアゾールー 2 - イル) - 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号193)

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 26 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例194:化合物番号194の化合物の製造

WO 03/103648 PCT/JP03/07131-

原料として、1-フェニル-2-ヘキサノンを用いて例184(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) αーブロモー1ーフェニルー2ーヘキサノン

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-ブチルー5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5-ブロモーN-(4-ブチルー5-フェニルチアゾールー2-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号194)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 23-1. 35 (2H, m), 1. 59-1. 69 (2H, m), 2. 70 (2H, t, J=7. 2Hz), 6. 96 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 39-7. 59 (6H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 93 (1H, br), 13. 18-13. 59 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

(1) 4- プロモー 2 , 2 , 6 , 6- テトラメチルー 3 , 5- ヘプタンジオン $[\alpha$ - プロモージピバロイルメタン]

2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオン(ジピバロイルメタン; 1.00g, 5.42mmol)を四塩化炭素(10mL)に溶かし、Nープロモスクシンイミド(965.8mg, 5.42mmol)を加え、2時間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(1.42g, 定量的)を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_{3}$): δ 1.27 (18H, s), 5.67 (1H, s). 以下の実施例において例195 (1) の方法が引用されている場合、プロモ化剤としては、N-プロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール

4- ブロモー2, 2, 6, 6- テトラメチルー3, 5- ペプタンジオン ($\alpha-$ ブロモージピバロイルメタン; 1. 42g, 5. 40 mm o 1)、チオウレア (45 1. 8 mg, 5. 94 mm o 1)、エタノール (15 mL) の混合物を 2 時間加熱還流した。冷却後、反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣を結晶化(ジクロロメタン/ヘキサン)して標題化合物の白色結晶(1. 23g, 94. 5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (9H, s), 1. 29 (9H, s), 5. 03 (2H, s).

(3) 5 - クロローN - (4 - [(1, 1 - ジメチル) エチル] - 5 - [(2, 2 - ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2 - イル - 2 - ヒドロキシベンズアミド (化合物番号195)

5ークロロサリチル酸 (143.6mg, 0.83mmol)、2ーアミノー4ー [(1,1ージメチル) エチル] ー5ー [(2,2ージメチル) プロピオニル] チアゾール (200.0mg, 0.83mmol)、三塩化リン (40μl、0.46mmol)、クロロベンゼン (4mL) の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製して標題化合物の白色粉末 (159.1mg,48.4%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 52 (2H, br). 以下の実施例において例195 (3) の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例196:化合物番号196の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール(例 1 9 5 (2) の化合物)を用いて例 <math>1 9 5 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:<math>2 3 .8 %

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 51 (2H, br).

例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例195(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.7% (3工程)

(1) α - ブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s).

(3) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-[(1, 1- ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 197)

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 30 (3H, t, J=7. 2Hz), 1.

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6. 9Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (1H, br), 12. 12 (1H, br).

例198:化合物番号198の化合物の製造

- (1) 2-アミノー5-ブロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例181 (1) の 化合物; 0.87g,5.6 mm o 1) を四塩化炭素 (9 mL) に溶かし、N-ブロモスクシンイミド (1.00g,5.6 mm o 1) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物をろ過して除去し、ろ液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル=2:
- 1) で精製して標題化合物の黄灰色粉末(1.23g,93.7%)を得た。
- $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1.39 (9H, s), 4.81 (2H, brs).
- (2)2-アミノー4- [(1,1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾ ール

2-アミノー5-ブロモー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (0. 10g, 0. 42mmol)、ピペリジン (0. 1mL)、炭酸カリウム (0. 20g)、アセトニトリル (4mL) の混合物を 3時間加熱還流した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1) で精製して標題化合物の黄色結晶 (80.7mg, 79.3%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例198(2)の製造法が引用されている場合、塩基としては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニト

リル等の溶媒を用いた。

(3) 2ーアセトキシー5ーブロモーNー (4ー [(1, 1ージメチル) エチル]-5ーピペリジノチアゾールー2ーイル) ベンズアミド

アルゴン雰囲気下、 $2-アセトキシー5-ブロモ安息香酸(90.3 mg,0.35 mmol)、<math>2-アミノ-4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾール(80.7 mg,0.34 mmol)、ピリジン(0.1 mL)、テトラヒドロフラン(3 mL)の混合物にオキシ塩化リン(46 <math>\mu$ 1,0.50 mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2 N塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-キサン:酢酸エチル=3:1)で精製して標題化合物の粗生成物(84.3 mg)を得た。

以下の実施例において例198(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

(4) 5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号198) 2ーアセトキシー5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ベンズアミド(粗生成物, 84.3 mg)をエタノール(3 mL) に溶かし、2 規定水酸化ナトリウム溶液(0.1 mL) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2 規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して標題化合物の白色粉末(54.1 mg, 36.3%; 2 工程)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC $^{1}_{3}$): δ 1.41 (9H, s), 1.56 (2H, brs),

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8.
 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8.

以下の実施例において例198(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例199:化合物番号199の化合物の製造

原料として、 $2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例198(1)の化合物)、及びモルホリンを用いて例198(2)<math>\sim$ (4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2)2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-モルホリノチアゾ ール

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 33 (9H, s), 2. 76 (4H, brs), 3. 79 (4H, brs), 4. 66 (2H, s).

(3) 2-rセトキシー5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-プロモーN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号199) ¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 24 (9H, s), 2. 89 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 3. 83 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 20 (2H, br). 例 200: 化合物番号 200 の化合物の製造

原料として、2-アミノー5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア

ゾール (例198 (1) の化合物)、及び4-メチルピペラジンを用いて例198 (2) ~ (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, b r s), 2. 72 (4H, b r s), 6. 51 (2H, s).

- (3) $2-アセトキシ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-(4- メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル<math>\}$ ベンズアミド 粗生成物のまま次反応に用いた。
- (4) 5-プロモーN- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] 5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号200)

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J =8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1 H, d, J=2. 7Hz).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例198(1)の化合物)、及び<math>4-フェニルピペラジンを用いて例198(2)~(4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 34 (9H, s), 2. 80 (2H, brs), 3. 03 (4H, brs), 3. 55 (2H, brs), 4. 69 (2H, s), 6.

88 (1 H, t t, J=7. 2, 1. 2 H z), 6. 95 (2 H, d d, J=9. 0, 1. 2 H z), 7. 28 (2 H, d d, J=8. 7, 7. 2 H z).

(3) 2-rセトキシー5-rロモー $N-\{4-[(1, 1-i)$ メチル) エチル] -5-(4-r)エニルピペラジンー1-rイル) チアゾールー2-rイル $\}$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-プロモーNー $\{4-[(1, 1-$ ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 201)

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s), 3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール を用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 4, 2. 8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7. 2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 8Hz), 1 1. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

例203:化合物番号203の化合物の製造

(1) {2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル} 酢酸 メチルエステル

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ーフェニルチアゾールー5 ー酢酸 メチルエステルを用いて例1 9 5 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{5}): \delta$ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s),

6. 99 (1H, d, J=8.0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6.0Hz),

7. 48 (2H, brt, J=7.6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m),

8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 11.85 (1H, brs), 11.9 8 (1H, brs).

(2) {2-[(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ] -4-フェニルチアゾール-5-イル} 酢酸 (化合物番号203)

{2-[(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ]ー4-フェニルチアゾールー5ーイル}酢酸 メチルエステル (75mg, 0.17mmol)をメタノール (5mL) に溶解し、2規定水酸化ナトリウム (0.5mL, 1mmol)を添加し、次いで室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけて酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーへキサン一酢酸エチルで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の淡黄白色結晶 (56mg, 77.3%)を得た。

mp 284-286°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4,5-ジフェニルチア

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

ゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 25.9%

mp 262-263°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6.9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 08 (1H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルチアゾール:「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.1%

mp 198-200°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾール:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ビュレティン (Chemical and Pharmaceutical Bulletin)」, 1962年, 第10巻, p. 376参照]

例206:化合物番号206の化合物の製造

原料として、5ープロモサリチル酸、及び2ーアミノー5ーフェニルー4ー(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp 250% (dec.). $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1 H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1 H, brs).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、1-フェニル-1, 3-ブタンジオンを用いて例195(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.9%(3工程)

(1) $\alpha - \vec{y} = 1 - 1 - 2x = 1 - 1$, $3 - \vec{y} = 3 - 2x = 1$

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノー5-アセチルー4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

(3) 5ープロモーNー(5ーアセチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号207)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 36 (2H, br).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジオンを用いて例 <math>195(1)

~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.7%

(1) α -プロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン 1 H-NMR (CDCl₃): δ 6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4 H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 0

1 (4H, m).

(2) 2-アミノー5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾール

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).

(3)5-ブロモーN-(5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾール-2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号208)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例209:化合物番号210の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例 1 9 5 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例210:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:28.6%

mp 197-199°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 21 (3H, t, J=6.8Hz), 4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例195

(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

- (1) α ーブロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。
- (2) 2-アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾール-5-カルボン 酸 エチルエステル
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).
- (3) 2- (5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4- (ペンタフルオロフェニル) チアゾール-5-カルボン酸 エチル (化合物番号211) ¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1.20 (3H, t, J=7.2Hz), 2.51 (2H, q, J=7.2Hz), 7.02 (1H, d, J=8.7Hz), 7.64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.90 (1H, d, J=3.0Hz), 11.92 (1H, br), 12.58 (1H, br).

例212:化合物番号212の化合物の製造

- (1) 2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸
- 2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸エチルエステル(化合物番号209)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

収率:67.0%

42.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

(2) [2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-イル] -N-メチルカルボキサミド(化合物番号212) 2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(0.20g,0.48mmol)、メチルアミン 40%メタノール溶液(0.2ml)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物(96.7mg、0.72mmol)、WSC・HCl(137.2mg,0.72mmol)、テトラヒドロフラン(15mL)の混合物を室温で18時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧留去して得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製し、結晶化(ジクロロメタン/n-ヘキサン)して標題化合物の白色粉末(87.9mg,

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 1 1. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例212(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤としては、WSC・HCl、及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェ

ニルチアゾールー5ーカルボン酸 (例212(1)の化合物)、及びエチルアミンの70%水溶液を用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:62.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3. 24 (2H, m), 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 -7. 47 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 20 (1H, t, J=5.4Hz), 11. 84 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及びイソプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 07 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 02 (1H, m), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 52 (3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例215:化合物番号215の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(例212(1)の化合物)、及び2-フェネチルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 19-7. 24 (3H, m), 7. 27-7. 33 (2H, m), 7. 39-7. 41 (3H, m), 7. 61-7. 65 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J = 2.4 Hz), 8. 25 (1H, t, J = 6.0 Hz), 11. 85 (1H, brs), 12. 15 (1H, brs).

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 64 (1H, br).

例217:化合物番号217の化合物の製造

原料として、 $5-クロロ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2ーイル<math>\}-2-$ ビドロキシベンズアミド(化合物番号195)、及びアセチルクロリドを用いて例96と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.7%

mp 207-208°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 23 (3H, t, J=7.2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 16 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 36 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 45-7. 50 (5H, m), 7. 69 -7. 76 (4H, m), 7. 85 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 73 (1H, brs), 12. 60 (1H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニルー3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例219:化合物番号219の化合物の製造・

原料として、(4'-フルオロー4ーヒドロキシビフェニル)-3-カルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.7%

mp 237-238°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 28 (2H, t, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 71-7. 75 (4H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 67 (1H, brs), 12. 58 (1H, brs).

[(4'-フルオロー4ーヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸:「テトラヘドロン (Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例220:化合物番号220の化合物の製造

原料として、(2', 4' -ジフルオロ-4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 6 0-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例221:化合物番号221の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3-カル ボン酸

5ーブロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mmol)、ジヒドロキシー4ー (トリフルオロメチル)フェニルボラン(488mg, 2.57mmol)、酢酸パラジウム(10mg, 0.040mmol)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を、定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して無色液体(563mg)を得た。これをメタノール(10mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(3mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をnーヘキサンージクロルメタンで加熱還流下に懸濁洗浄して標題化合物の白色結晶(458mg,70.4%)を得た。

mp 185°C (dec.).

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.09 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

77 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 90 (1H, dd, J=8.8, 2. 0Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 80 (1H, brs).

(2) $2-\{[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3$ -カルボニル $\}$ アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 2 2 1)

原料として、[4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3 -カルボン酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

mp 236-237℃.

収率:41.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz),

7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(1-ピロリル)安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 58 (1H, brs), 12. 55 (1H, brs).

例223:化合物番号223の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシー5-(2-チエニル) 安息香酸

5ープロモサリチル酸(500mg, 2.30mmol)、を1,2ージメトキシエタン(5mL)に溶解し、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(80mg,0.07mmol)を添加、室温で10分間攪拌した。次いでジヒドロキシー2ーチエニルボラン(324mg,2.53mmol)及び1M炭酸ナトリウム(7mL)を添加し2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を定法に従いトリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して黄色液体(277mg)を得た。これをメタノール(5mL)に溶解し、2規定水酸化ナトリウム(1.5mL)を添加し、次いで60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサンージクロルメタンで晶析して標題化合物の白色結晶(58mg,11.5%)を得た。

¹H-NMR(DMSO-d₆): δ 6. 95(1H, d, J=8. 8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4. 0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5. 2, 1. 2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 96(1H, d, J=2. 8Hz).

(2) 2- [2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) ベンゾイル] アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号223) 原料として、2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例195

(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214°C.

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}):\delta$ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例301:化合物番号301の化合物の製造

(1) 5-クロロー2-メトキシーβ-フェニルスチレン

2-プロモー4-クロロアニソール(300 mg, 1.4 mm o 1)、スチレン(21 mg, 2 mm o 1)、トリエチルアミン(13μ L, 0.1 mm o 1)、トリフェニルフォスフィン(50 mg, 1.9 mm o 1)のアセトニトリル(6 mL)溶液に酢酸パラジウム(21 mg, 7 mo 1%)を加え、アルゴン雰囲気下、8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮し、得られた残渣を酢酸エチル(15 mL)で希釈し、2 規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n ーへキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(118 mg, 35.6%)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2) 4-クロロー2-スチリルフェノール(化合物番号301)

 $5-クロロ-2-メトキシ-\beta-フェニルスチレン(80 mg, 0.3 mmol)$ のジクロロメタン(2 mL)溶液に、rルゴン雰囲気下、1 mol/Lボロントリブロミド/ジクロロメタン溶液(0.5 mL, 0.5 mmol)を室温で加え、12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(15 mL)で希釈し、水、飽和食

塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残 渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製して、標題化合物の白色粉末(34.2 mg, 45.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 95 (1H, brs), 6. 74 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 09 (1H, dd, =8. 7, 2. 4Hz), 7. 10 (1H, d, J=16. 2Hz), 7. 28-7. 39 (4H, m), 7. 49-7. 54 (3H, m).

例302:化合物番号302の化合物の製造

(1)(S) -2-Tミノー3-フェニル-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]プロピオンアミド

3,5ービス (トリフルオロメチル) アニリン (0.20g,0.87mmol)、Nー (tertーブトキシカルボニル) ーLーフェニルアラニン (254.8mg,0.96mmol)、三塩化リン (40 μ L,0.46mmol)、トルエン (4mL) の混合物を、アルゴン雰囲気下、80 $\mathbb C$ で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の黄白色粉末(333.7mg,92.9%)を得た。 1 H-NMR (DMSO-da): δ 3.13 (1H dd L-12.00)

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3. 13 (1H, dd, J=13. 8, 8. 1Hz), 3. 29 (1H, dd, J=13. 8, 6. 0Hz), 4. 37 (1H, s), 7. 25-7. 38 (5H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 30 (2H, s), 8. 48 (3H, s), 11. 95 (1H, s).

以下の実施例において例302(1)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、トルエン、モノ クロロベンゼン等の溶媒を用いた。

(2)(S) -2-rセトキシ $-5-\rho$ ロロ-N-(2-rェニル $-1-\{[3,5-r]$ (トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル $\}$ エチル $\}$ ベンズアミ

ド

2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸(104mg, 0.48mmol)、(S) -2-アミノ-3-フェニル-N-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]プロピオンアミド (0.20g, 0.48mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(71.4mg, 0.53mmol)のN, N-ジメチルホルムアミド (4mL) 溶液に、WSC・HCl (184mg, 0.96mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ペキサン:酢酸エチル=3:1→2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(141.4mg,51.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 3. 04 (1H, d d, J=13. 8, 9. 9Hz), 3. 19 (1H, dd. J=13. 8, 4. 8 Hz), 4. 73-4. 81 (1H, m), 7. 22-7. 35 (6H, m), 7. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4 Hz), 7. 81 (1H, s), 8. 27 (2H, s), 8. 91 (1H, d, J=7. 8Hz), 10. 81 (1H, s).

以下の実施例において例302(2)の方法が引用されている場合、脱水縮合剤 としては、WSC・HC1、及び1-ヒドロキシベンソトリアゾールを用いた。 また、反応溶媒としては、N, N-ジメチルホルムアミド等の溶媒を用いた。

- (3)(S) -5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-(2-フェニル-1-{[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}エチル)ベンズアミド(化合物番号302)
- (S) -2-アセトキシ-5-クロロ-N-(2-フェニル-1-{[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}エチル)ベンズアミド(141.4mg,0.25mmol)のメタノール/テトラヒドロフラン(2mL+2mL)混合溶液に5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.2mL)を加え、室

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/イソプロピルエーテル/n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末(74.4mg, 56.8%)を得た。 1 H-NMR (DMSO- d_6): δ 3.13 (1H, dd, J=13.8, 9.0Hz), 3.26 (1H, dd, J=14.1, 4.8Hz), 4.85-4.92 (1H, m), 6.95 (1H, d, J=8.7Hz), 7.19-7.23 (1H, m), 7.26-7.31 (4H, m), 7.45 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7.81 (1H, s), 7.97 (1H, d, J=2.4Hz), 8.26 (2H, s), 9.12 (1H, d, J=7.2Hz), 10.89 (1H, s), 12.01 (1H, s).

以下の実施例において例302(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例303:化合物番号303の化合物の製造

(1)[1-({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アミノ}カルボニル)メチル]カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル

3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(0.20g, 0.87mmol)のテトラヒドロフラン(4mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、N-(tert-ブトキシカルボニル)グリシン(183.5mg, 1.05mmol)、トリエチルアミン(0.25mL, 1.79mmol)を加え、氷浴で冷却後、オキシ塩化リン($96\mu L$, 1.05mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow 3:2$)で精製して、標題化合物の白色結晶(101.9mg, 30.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 49 (9H, s), 3. 99 (2H, d, J = 6. 0Hz), 5. 37 (1H, t, J=6. 0Hz), 7. 57 (1H, s), 8. 00 (2H, s), 9. 06 (1H, brs).

(2) 2ーアミノーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]アセト アミド塩酸塩

[1ー({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] アミノ} カルボニル) メチル] カルバミン酸 1,1-ジメチルエチルエステル(101.9 mg,0.26 mmol) に4規定塩酸・酢酸エチル溶液(1 mL)を加え、室温で1時間 攪拌した。反応混合物にn-ヘキサン(15 mL)を加え、析出した白色固体を 濾取して、標題化合物の白色粉末(80.8 mg,96.4%)を得た。 1 H-NMR(CD₃OD): δ 3.89(2 H,s),7.71(1 H,s),8.22(2 H,s).

(3) 2ーアセトキシー5ークロローNー({[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル}メチル)ベンズアミド

2-rセトキシー5-0ロロ安息香酸(59.1mg, 0.28mmol)、2-rミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]アセトアミド塩酸塩(80.8mg, 0.25mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール(37.2mg, 0.28mmol)のN, Nジメチルホルムアミド(3mL)溶液にWSC・HCl(95.9mg, 0.5mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2 →1:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(83.7mg, 69.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 40 (3H, s), 4. 40 (2H, d, J = 5. 4Hz), 7. 17 (1H, d. J=8. 4Hz), 7. 40 (1H, t, J=5. 4Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 62

WO 03/103648 PCT/JP03/07131

(1 H, s), 7. 82 (1 H, d, J = 2.4 Hz), 8. 19 (2 H, s), 9. 20 (1 H, s).

(4) 5-クロロー2ーヒドロキシーNー({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(化合物番号303)2ーアセトキシー5ークロローNー({[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}メチル)ベンズアミド(83.7mg,0.17mmo1)のメタノール/テトラヒドロフラン(2mL+1mL)溶液に、5規定水酸化ナトリウム水溶液(0.1mL)を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(47.7mg,63.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 18 (2H, d, J=5.4Hz), 7. 00 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 80 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 27 (2H, s), 9. 25 (1H, t, J=5.4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例304:化合物番号304の化合物の製造

(1) 5ークロロサリチルヒドラジド

5-クロロ-2-ヒドロキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.7m mol)、ヒドラジン一水和物 (0.3mL, 6.2mmol)、エタノール (5 mL) の混合物を6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、nーヘキサンを加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の白色結晶 (395.9mg, 79.2%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, d, J=8.7 Hz), 10. 23 (brs).

(2) 5 - クロロサリチル酸 [3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) ベンジリデン] ヒドラジド (化合物番号304)

 $5-\rho$ ロロサリチルヒドラジド(213.9mg, 1.2mmo1)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド(190μ L, 1.2mmo1)、濃硫酸(3 滴)、エタノール(5 mL)の混合物を、30 分間加熱環流した。3,5 ービス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド(100μ L, 0.61mmo1)を追加し、さらに1時間加熱環流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$)で精製、n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(362.6mg, 76.8%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 0 3 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 4 9 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 8 6 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 20 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 8. 5 9 (1H, s), 1 1. 6 5 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例305:化合物番号305の化合物の製造

(1) (S) -2-アミノ-4-メチル-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル]ペンタンアミド

原料として、N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-ロイシン、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例302(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.2%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 98 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 0 1 (3H, d, J=6. 3Hz), 1. 39-1. 48 (1H, m), 1. 74-1. 89 (2H, m), 3. 55 (1H, dd, J=9. 9, 3. 6Hz), 7. 58 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 10. 01 (1H, s).

(2)(S) -5-クロロー2ーヒドロキシーN-(3-メチル-1- {[3, 5 ービス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}ブチル)ベンズアミド(化合物番号305)

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び(S)-2-アミノー4-メチルーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ペンタンアミドを用いて例302(2)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24.8% (2工程)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 95 (3H, d, J=5.7Hz), 0. 97 (3H, d, J=6.0Hz), 1. 65-1. 84 (3H, m), 4. 65-4. 72 (1H, m), 6. 98 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 32 (2H, s), 9. 03 (1H, d, J=8.1Hz), 10. 85 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例306:化合物番号306の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンズヒドラジドを用いて例304(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 97 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 34 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=2.4 Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 59 (2H, s), 8. 67 (1H, s), 1 1. 07 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例307:化合物番号307の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェネチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30,2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 10 (2H, t, J=6. 9Hz), 3. 7 1-3. 77 (2H, m), 6. 34 (1H, brs), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 36 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 70 (2H, s), 7. 80 (1H, s), 12. 06 (1H, s).

例308:化合物番号308の化合物の製造

3ーヒドロキシ無水フタル酸(100mg, 0.6mmol)、3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリン(168mg, 0.7mmol)、酢酸(5mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、6時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸を減圧下留去し、得られた残渣を酢酸エチル(15mL)で希釈、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(100mg,43.7%)を得た。 ¹HーNMR(DMSOーd₆):δ 7.31(1H,d,J=8.1Hz),7.42(1H,d,J=7.5Hz),7.72(1H,dd,J=8.1,7.5Hz),8.21(1H,s),8.24(2H,s),11.28(1H,s).

例309:化合物番号309の化合物の製造

 $2-アミノー4-クロロフェノール(143.6 mg, 1 mmol)のテトラヒドロフラン/トルエン(0.5 mL+4.5 mL)混合溶液に、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート(180 <math>\mu$ L,1.04 mmol)を加え、100 $\mathbb C$ で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\wedge$ キサン:酢酸エチル=1:1)で精製、イソプロピルエーテル/ $n-\wedge$ キサンで結晶化して、標題化合物の薄黄褐色粉末(288.5 mg,72.4%)を得た。 1 H-NMR(DMSO-d₆): δ 6.84-6.91(2H,m),7.67(1H,s),8.06(2H,s),8.14(1H,d,J=2.1Hz),8.45(1H,s),10.10(1H,s),10.44(1H,s).

例310:化合物番号310の化合物の製造

2-アミノ-4-クロロアニソール(131mg, 0.8mmol)の48%テトラフルオロホウ酸(0.3mL)溶液に、氷冷、アルゴン雰囲気下、亜硝酸ナトリウム(57mg, 0.8mmol)の水(1mL)溶液を加えた。<math>0Cで1時間攪拌した後、3,5-ビス(トリフルオロメチル)スチレン(100mg,0.4mmol)のメタノール(3mL)溶液を加え、50Cで1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル(15mL)で希釈し、2規定塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(52.8mg,33.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 85 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 08 (1H, d, J=16. 8Hz), 7. 17 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 20-7. 42 (4H, m), 7. 51-7. 55 (3H, m).

(2) 4ークロロー2ー [3, 5ービス (トリフルオロメチル) スチリル] フェ ノール (化合物番号310)

原料として、 $5-\rho$ ロロー2-メトキシー β -[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スチレンを用いて例301(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 5. 16 (1H, brs), 6. 76 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 15 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 19 (1H, d, J=16. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=15. 5Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 76 (1H, s), 7. 93 (2H, s).

例311:化合物番号311の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 98 (2H, dd, J=16. 2, 5. 7Hz), 3. 29 (2H, dd, J=16. 2, 7. 5Hz), 4. 69-4. 79 (1H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 16-7. 20 (2H, m), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 03 (1H, d, J=6. 9Hz), 12. 66 (1H, s).

例312:化合物番号312の化合物の製造

(1) 4-クロロー2- ({[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] イミノ} メチル) フェノール

原料として、5-クロロサリチルアルデヒド、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例14(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:76.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 12 (2H, s), 9. 03 (1H, s), 12. 09 (1H, brs).

(2) N-[(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル)メチル]-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312)

原料として、 $4-クロロ-2-(\{[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イミノ}メチル)フェノールを用いて例<math>14(2)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:78.1%

 $^{1}H-NMR (CDCl_{3}): \delta$ 4. 40 (3H, s), 6. 27 (1H, s),

6. 80 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 17-7. 20 (2H, m), 7. 30 (1H, s).

例313:化合物番号313の化合物の製造

N-[(5-クロロー2-ヒドロキシフェニル) メチル] -3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(化合物番号312;88.8mg,0.24mmol)、酢酸(43mg,0.7mmol)のジクロルメタン(2mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HCl(138mg,0.7mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69mg,70.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 92 (3H, s), 4. 73 (2H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 4Hz), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 53 (2H, s), 7. 99 (1H, s), 9. 21 (1H, s).

例314:化合物番号314の化合物の製造

 $5-クロロサリチルヒドラジド (例304 (1) の化合物; 0.1 g, 0.53 mmol) のピリジン (3 mL) 溶液に、3,5-ビス (トリフルオロメチル) ベンゾイルクロリド (100 <math>\mu$ L, 0.55 mmol) を加え、室温で6時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/イソプロピルエーテル/n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末 (169 mg,74.7%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.4 Hz), 8. 43 (1H, s), 8. 57 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 37 (1H, s), 11. 81 (1H, s). 例315:化合物番号315の化合物の製造

 $5-クロロサリチルヒドラジド (例304 (1) の化合物; 0.10g, 0.5 3 mmol)、3,5-ビス (トリフルオロメチル) ベンジルブロミド (120 <math>\mu$ L, 0.65 mmol)、トリエチルアミン (0.2 mL, 1.43 mmol)、トルエン (4 mL) の混合物を100℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-n+y):酢酸エチル=3:1) で精製、n-n+yで結晶化して、標題化合物の白色粉末 (45.6 mg, 20.9%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 22 (2H, d, J=4.8Hz), 5. 1 3 (1H, q, J=4.8Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 23 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 37 (1H, dd, J=9.0, 2.4 Hz), 7. 69 (1H, d, J=4.8Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 11. 54 (1H, s).

例316:化合物番号316の化合物の製造

5-クロロサリチル酸(172.6mg, 1mmo1)、3, 5-ビストリフルオロメチルフェノール(152μ L, 1mmo1)、オキシ塩化リン(40μ L, 0. 43mmo1)、キシレン(3mL)の混合物を140℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $10:1 \rightarrow 5:1$)で精製して、標題化合物の白色結晶(53.6mg, 13.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 5 4 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 75 (2H, s), 7. 86 (1 H, s), 8. 02 (1H, d, J=2.7Hz), 10.09 (1H, s).

例317:化合物番号317の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロサリチル酸($35\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmo}\,1$)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン($50\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmo}\,1$)、のジクロロメタン($2\,\mathrm{mL}$)溶液に、アルゴン雰囲気下、WSC・HC1($30.9\,\mathrm{mg}$, $0.2\,\mathrm{mmo}\,1$)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末($56.3\,\mathrm{mg}$, 69.6%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 61 (1H, d, J=2. 7Hz), 6. 9 9 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 28 (2H, s), 7. 41-7. 45 (2 H, m), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 53 (1H, brs), 1 1. 11 (1H, s).

例318:化合物番号318の化合物の製造

(1) 2ーブロモー1ー (5ークロロー2ーヒドロキシフェニル) エタノン 5'ークロロー2'ーヒドロキシアセトフェノン (0.20g, 1.17mmo 1) のテトラヒドロフラン (6 mL) 溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド (0.44g, 1.17mmo 1) を加え、室温で8時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=5:1) で精製して、標題化合物の黄色オイル (220.7mg, 75:6%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 41 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J = 9. 3Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 63 (1H, s).

 9mg, 0.63mmol)、チオ尿素(47.9mg, 0.63mmol)、エタノール(3mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(98.6mg, 64.5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.85 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 14 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7.25 (1H, s), 7.48 (2H, s), 7.79 (1H, d, J=3.0Hz), 11.95 (1H, s). (3) N-[4-(5-クロロ-2-ヒドロキシフェニル) チアゾールー2ーイル] -[3,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号318)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 08 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 45 (1H, s), 8. 77 (2H, s), 1 0. 90 (1H, s), 13. 15 (1H, s).

例319:化合物番号319の化合物の製造

2, 4-fアゾリジンジオン(198.7 mg, 1.69 mm o 1)、3,5 ービス(トリフルオロメチル)ベンジルブロミド(0.50 g, 1.63 mm o 1)、エタノール(5 m L)の混合物に5規定水酸化ナトリウム水溶液(0,5 m L)を加え、4 時間加熱環流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1→2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(405.6 m g,72.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 01 (2H, s), 4. 87 (2H, s), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (2H, s).

(2) 5-(5-クロロー2-ヒドロキシベンジリデン)-3-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジル]チアゾリジン-2, 4-ジオン(化合物番号319)

3-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) ベンジル] チアゾリジン-2,4-ジオン (0.20g,0.58 mmol)、ピペリジン (3商)、酢酸(3商)トルエン (5 mL) の混合物を、室温で<math>10分間攪拌し、5-クロロサリチルアルデヒド (92.3 mg,0.59 mmol)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、で抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow 3:2$)で精製して、標題化合物の薄黄色粉末(173.2 mg,62.0%)を得た。 1 H-NMR (DMSO- $_6$): δ 5.03(2 H,s),7.00(1 H,d,J=9.0 Hz),7.33(1 H,d,J=2.4 Hz),7.38(1 H,d,J=8.7,2.7 Hz),8.03(1 H,s),8.05(2 H,s),8.07 (1 H,s),10.95(1 H,s).

例320:化合物番号320の化合物の製造

3-ヒドロキシ無水フタル酸(3.3.5 mg, 0.2 mmol)、3.5 ービストリフルオロメチルベンジルアミン(6.2 mg, 0.2 mmol)、クロロベンゼン(5 mL)の混合物を、アルゴン雰囲気下、3 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色結晶(6.8.5 mg, 8.5.2%)を得た。 1 H-NMR(CDCl。): δ 4.90(2 H, s), 7.19(1 H, dd, J=8.4, 0.6 Hz),7.41(1 H, dd, J=7.2, 0.6 Hz),7.61(1 H, dd, J=8.4, 0.5 Hz),7.41(1 H, dd, J=7.5 Hz),7.86(2 H, 5 Hz),7.86(2 H

例321:化合物番号321の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド(150mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン(200mg, 0.9mmo1)、メタノール(5mL)の混合物を,アルゴン雰囲気下、1 時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、メタノールを減圧下留去し、得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色粉末(224mg, 66.6%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 97(1H, d, J=8. 7Hz), 7. 17(1H, d, J=2. 4Hz), 7. 24(1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 35(2H, s), 7. 41(1H, s), 7. 82(1H, s), 7. 87(1H, s), 10. 29(1H, s).

例322:化合物番号322の化合物の製造

原料として、6-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s),

WO 03/103648 PCT/JP03/07Ï3Ï

11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例323:化合物番号323の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6. 6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8. 5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例324:化合物番号324の化合物の製造

原料として、5 ープロモー4 ーヒドロキシサリチル酸、及び3,5 ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 89 (1H, s) 6. 70 (1H, s) 7. 69 (2H, s) 7. 95 (1H, s) 8. 12 (2H, s) 11. 62 (1H, s).

例325:化合物番号325の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7.81 (1H, s), 7.86 (1H, d, J=8.5Hz), 8.44 (2H, s), 10.31 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.77 (1H, s).

例326:化合物番号326の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例327:化合物番号327の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 81 (1H, t, J=8.0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 35 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 56 (1H, s), 10. 79 (1H, s), 10. 90 (1H, brs).

例328:化合物番号328の化合物の製造

原料として、3ーメチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例329:化合物番号329の化合物の製造

原料として、3ーメトキシサリチル酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 44

(1H, dd, J=8.0, 1.4Hz), 7.84 (1H, s), 8.45 (2 H, s), 10.82 (1H, s), 10.94 (1H, brs).

例330:化合物番号330の化合物の製造

原料として、5-[(1, 1, 3, 3-テトラメチル) ブチル] サリチル酸、及び 3, <math>5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例331:化合物番号331の化合物の製造

原料として、3,5,6ートリクロロサリチル酸、及び3,5ービス(トリフル オロメチル)アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。 収率:26.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.88 (1H, s), 7.93 (1H, s), 8.33 (2H, s), 10.88 (1H, s), 11.36 (1H, s).

例332:化合物番号332の化合物の製造

原料として、3,5-ビス [(1,1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 4 4 (1H, s). 例333:化合物番号333の化合物の製造

原料として、6-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32 (1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1H, s).

例334:化合物番号334の化合物の製造

原料として、3-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, dd, J=7. 6, 8. 0Hz), 7. 69 (1H, dd, J=1. 4, 13. 3Hz), 7. 90 (1H, s), 7. 93 (1H, dd, J=1. 4, 8. 0Hz), 8. 44 (2H, s), 11. 01 (1H, s), 11. 92 (1H, br. s).

例335:化合物番号335の化合物の製造

原料として、4ーメトキシサリチル酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 5Hz), 6. 61 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 89 (1H, s).

例336:化合物番号336の化合物の製造

原料として、6-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 05 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 71 (1H, d d, J=8. 2, 8. 5Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 9. 67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例337:化合物番号337の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びメタンスルホニルクロリ ドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 31 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 68 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 48 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例338:化合物番号338の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びベンゼンスルホニルクロ リドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.89 (1H, d, J=8.7Hz), 7.10 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.51-7.64 (4H, m), 7.68-7.71 (2H, m), 7.81 (1H, s), 8.42 (2H, s), 10.03 (1H, s), 10.87 (1H, s), 11.13 (1H, brs). 例339: 化合物番号339の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用いて例91と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例340:化合物番号340の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例87(2)の化合物)を用いて例80(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例341:化合物番号341の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1 H, d, J=0. 6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 51 (2 H, s), 10. 98 (1H, s), 11. 05 (1H, s).

例342:化合物番号342の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 82-7. 93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例343:化合物番号343の化合物の製造

(1) 4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸

4ープロモー3ーヒドロキシチオフェンー2ーカルボン酸 メチルエステル (500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム (261mg, 6.3mmol)のメタノール/水 (2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸を加えpHを1とした後、酢酸エチル (50mL)で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の赤褐色粉末 (326mg, 69.4%)を得た。

 1 H-NMR(CDC1 $_{3}$): δ 4.05 (1H, brs), 7.40 (1H, s). (2) 4-ブロモー $_{3}$ -ヒドロキシ-N-[$_{3}$,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] チオフェン-2-カルボキサミド(化合物番号343)原料として、 $_{4}$ -ブロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.42 (1H, s), 7.67 (1H, brs), 7.78 (1H, brs), 8.11 (2H, s), 9.91 (1H, brs). 例344:化合物番号344の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及 びオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t d, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 33-7. 40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例345:化合物番号345の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例28と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例346:化合物番号346の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例347:化合物番号347の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3.85 (3H, s), 7.02 (1H, s), 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.

7 Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J) = 2. 7 Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例348:化合物番号348の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーモルホリノー5 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例349:化合物番号349の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 03 (1H, s), 12. 38 (1H, s).

例350:化合物番号350の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 67. 0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例351:化合物番号351の化合物の製造

5ークロロー2ーヒドロキシーNー [3ーメトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号350;105mg,0.281mmol)、メタノール(2.5mL)の混合物に2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.6mL)を加え、室温にて3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルにて洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルにて抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水にて順次洗浄、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体(100mg,99.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7 Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 1 0. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例352:化合物番号352の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9.6Hz), 6. 9 8 (1H, d, J=9.2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8.9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2.0Hz), 11. 70 (1H, s).

例353:化合物番号353の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2,4-ジクロロフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率: 4. 7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0 2 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33-7. 38 (3H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 6Hz) 7. 58 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 66 (1H, brs,), 8. 82 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 65 (1H, s).

例354:化合物番号354の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-[(4-トリフルオロメチル) ピペリジノ] -5-(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2 H, d, J=10. 9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11. 0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 42 (2H, m), 7. 50 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例355:化合物番号355の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9 9-7. 05 (2H, m), 7. 41-7. 50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 59 (1H, s).

例356:化合物番号356の化合物の製造

原料として、5-グロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5

- (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

収率:80.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, d d, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例357:化合物番号357の化合物の製造

原料として、5-0ロロサリチル酸、及び2-(4-0)ロロー3, 5-0ジメチルフェノキシ)-5-(1)リフルオロメチル)アニリンを用いて例 1.6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 43-7. 47 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 12 (1H, s).

例358:化合物番号358の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例359:化合物番号359の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例360:化合物番号360の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例361:化合物番号361の化合物の製造

原料として、5-プロモー2-ヒドロキシーN-[3,5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号170)を用いて例351と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1. 5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1. 2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例362:化合物番号362の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-[(1-メチル)エチル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2. 96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 7. 20 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 50 (1H, s), 7. 71 (1H, s), 11. 99 (1H, s).

例363:化合物番号363の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジェトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1. 41 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 91 (1H, s).

例364:化合物番号364の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7. 7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2. 5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例365:化合物番号365の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-シアノアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9. 0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例366:化合物番号366の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル) -2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8. 6 Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 82 (1H, s).

例367:化合物番号367の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 98 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2.6, 8.6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3.0, 8.9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2.6Hz)

例368:化合物番号368の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N-フェニルカルバモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:40.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6. 6, 6. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6. 9, 7. 3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8. 6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例369:化合物番号369の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 82 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 66 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 6. 86 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, dd, J= 2. 6, 8. 9Hz), 7. 47 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 08 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 60 (1H, br. s), 12. 03 (1H, s). 例370:化合物番号370の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9.6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8.9, 9.2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4.0Hz).

例371:化合物番号371の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:100%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例372:化合物番号372の化合物の製造。

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジブトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, d

d, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9 9 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 44 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例373:化合物番号373の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジイソペンチルオキシシアニ リンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 97 (6H, d, J=6. 6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6. 6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6. 6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 43 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例374:化合物番号374の化合物の製造

例375:化合物番号375の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-カルバモイル-2-メトキシアニ リンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.2%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 4. 86 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J = 7. 6Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 35 (1H, dd, J=3. 0, 7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 80 (1H, d, J=2. 0Hz).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5- [(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.2%

収率:33.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7. 6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1. 7, 7. 6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 03 (2 H, d, J=8. 9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 40-7. 31 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2. 0, 7. 9Hz), 8. 53 (1H, br. s) 11. 94 (1H, s).

例376:化合物番号376の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例377:化合物番号377の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノ-2,2,4'-トリメチルプロピオフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:44.8%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 38 (9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6 Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, b r s), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例378:化合物番号378の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-(1-ピロリル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2 H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 11. 86 (1H, br. s).

例379:化合物番号379の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 70 (1H, s).

例380:化合物番号380の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 43.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz),

10.73 (1H, s), 11.71 (1H, s).

例381:化合物番号381の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例382:化合物番号382の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシー5-フェノキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3 H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6 Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例383:化合物番号383の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メチルビフェニルを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H,

m), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1. 5 Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例384:化合物番号384の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α , $\alpha-$ ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例385:化合物番号385の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノー2-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例386:化合物番号386の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-フルオロ-2-(1-イミダゾリル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

12-7. 19 (2H, m), 7. 42-7. 51 (3H, m), 7. 89 (1H, d, J=2. 8Hz), 7. 93 (1H, d, J=1. 1Hz), 8. 34 (1H, dd, J=11. 4, 2. 8Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 76 (1H, brs).

例387:化合物番号387の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチル-5-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 79 (2 H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例388:化合物番号388の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル)プロピル] -2-ヒドロキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 7.0 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6. 3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6. 6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2. 5, 8. 6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 57 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例389:化合物番号389の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-メチルアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:74.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例390:化合物番号390の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1 H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例391:化合物番号391の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3,5 ージフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H, s), 11. 43 (1H, brs).

例392:化合物番号392の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物

番号197)を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H, brs), 12. 98 (1H, brs).

例393:化合物番号393の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール -5- 酢酸 メチルエステルを用いて例 195(3) と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。(本化合物は、例 203(1) の化合物である。)

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

例394:化合物番号394の化合物の製造

2- (5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号209) を用いて例82と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(本化合物は、例212(1)の化合物である。)

収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

例395:化合物番号395の化合物の製造

- (1) 2-アミノー4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール
- 3', 5'ービス(トリフルオロメチル)アセトフェノン(0.51g, 2.0 mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(753mg, 2mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣にエタノール(5mL)、チオウレア(152mg, 2mmol)を加え、30分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の薄黄白色結晶(520.1mg,83.3%)を得た。
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).
- (2) $5-\rho$ ロロー2ーヒドロキシーNー $\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)$ フェニル] チアゾールー2ーイル $\}$ ベンズアミド(化合物番号395) $5-\rho$ ロロサリチル酸(172.6mg,1mmol)、2-アミノー4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール(312.2mg,1mmol)、三塩化リン(44μ L,0.5mmol)、モノクロロベンゼン(5mL) の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$) で精製して、標題化合物の淡黄白色粉末(109.8mg,23.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7.08 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

PCT/JP03/07131

53 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 94 (1H, d, J=3. 0 Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例396:化合物番号396の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9.0, 4.8, 0.6Hz), 7.47 (1H, dd, J=8.7, 5.7Hz), 7.92 (1H, d, J=2.7Hz), 8.15 (1H, ddd, J=8.4, 2.4, 1.5Hz), 8.35 (1H, dd, J=7.8, 1.5Hz), 8.86 (1H, d, J=2.4Hz), 10.70 (1H, s).

例397:化合物番号397の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-ブロモピリジンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 82 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7.8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例398:化合物番号398の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロローN-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド

原料として、2ーアセトキシー5ークロロ安息香酸、及び2ーアミノピリダジンを用いて例198(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J) = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- (ピリダジンー2-イル) ベンズアミド (化合物番号398)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベン ズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44-8. 47 (2H, m), 9. 49 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例399:化合物番号399の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモピリミジンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 00 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 86 (2H, s), 11. 09 (1H, s), 11. 79 (1H, s).

例400:化合物番号400の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号394)、及びプロピルアミンを用いて例212(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 82 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 39-1. 51 (2H, m), 3. 13 (2H, q, J=6.6Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 68-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, t, J=5.7Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 14 (1H, brs).

例401:化合物番号401の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:15.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 8Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 97 (1H, d, J=2. 8Hz), 8. 60 (1H, s), 10. 69 (1H, brs), 12. 07 (1H, brs).

例402:化合物番号402の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, d, J=8.7 Hz), 7. 86 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 00 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 32 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 69 (1H, s), 11. 49 (1H, s).

例403:化合物番号403の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1.24 (6H, d, J=6.6Hz), 2.97-3.06 (1H, m), 7.06 (1H, d, J=8.7Hz), 7.51 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.61 (1H, s), 7.62 (1H, d, J=7.5Hz), 7.98 (1H, d, J=2.7Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz), 10.67 (1H, s), 12.21 (1H, s). 例404: 化合物番号404の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46-7. 51 (2H, m), 7. 62 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 90 (1H, d, J=3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=9.2Hz), 8. 2 1 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 58 (1H, brs).

例405:化合物番号405の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーニトロー4 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 17 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 46 (1H, d, J=1.8Hz), 8. 88 (1H, d, J=9.0Hz), 12. 19 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例406:化合物番号406の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2, 6 ージクロロー4 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 4 Hz), 8. 10 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 11. 88 (1H, s).

例407:化合物番号407の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 43 (1H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 34 (1H, s).

例408:化合物番号408の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-3-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 85-7. 94 (3H, m), 8. 31 (1H, d, J=1. 8Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例409:化合物番号409の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 93-7. 97 (3H, m), 8. 21 (1H, d, J=9.3Hz), 10. 81 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例410:化合物番号410の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9.0, 1.8Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 11 (1H, d, J=1.5Hz), 8. 67 (1H, d, J=8.7Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例411:化合物番号411の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-フルオロ-2-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 63 (1H, td, J=8.7, 3.3Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 5.1Hz), 10. 67 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例412:化合物番号412の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (6H, d, J=5.7Hz), 4. 67-4. 79 (1H, m), 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 22 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 30 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 86 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 50 (1H, s), 12.

18 (1H, s).

例413:化合物番号413の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 93 (3H, s), 4. 03 (3H, s), 6. 70 (1H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, d d, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 2 9 (1H, brs,), 8. 54 (1H, s), 11. 92 (1H, s).

例414:化合物番号414の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジフルオロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:66.0%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 82 (1H, t, J=10.7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 64 (1H, d, J=8.0Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 37 (1H, brs).

例415:化合物番号415の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シアノ-2-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.8, 8.8Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 17 (1H, dd, J=1.8, 8.9Hz), 8. 31 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 63 (1H, d, J=8.9Hz), 11. 16 (1H, s), 12. 45 (1H, br. s).

例416:化合物番号416の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-クロロ-2-(4-クロロベンゼンスルホニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 1 3 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 22 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 40 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9 Hz), 7. 66 (1H, s), 8. 71 (1H, s), 8. 80 (1H, s), 1 1. 42 (1H, s).

例417:化合物番号417の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.8%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 52 (1H, s), 9. 13 (1H, s), 12. 38 (1H, brs), 12. 45 (1H, s).

例418:化合物番号418の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジフルオロ-4-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:21.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 66 (1H, dt, J=1. 8, 7.7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 35 (1H, t, J=7.7Hz), 11. 02 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 32 (1H, s). 例419:化合物番号419の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4,4'-ジアミノ-2,2'-ビス (トリフルオロメチル) ビフェニルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化 合物を得た。

収率:35.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8.5Hz), 7. 49-7.51 (2H, m), 7.91 (2H, d, J=2.5Hz), 7.99 (2H, dd, J=2.0, 8.5Hz), 8.31 (2H, d, J=1.9Hz), 10.71 (2H, s), 11.54 (2H, s).

例420:化合物番号420の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4 - (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 53 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 89 (1H, d, J=2.6 Hz), 10.65 (1H, br.s), 11.76 (1H, br.s).

例421:化合物番号421の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 05 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 24-7. 39 (3H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 03 (1H, s), 10. 01 (1H, s), 10. 41 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例422:化合物番号422の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル) ベンズ アミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び3-アミノベンズアミドを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 89 (1H, brs), 6. 31 (1H, brs), 7. 14 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 42-7. 49 (2H, m), 7. 55-7. 58 (1H, m), 7. 80 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 71 (1H, s).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシーN - (3 - カルバモイルフェニル) ベンズアミド (化合物番号 4 2 2)

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ-N-(3-カルバモイルフェニル)ベンズアミドを用いて例 2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 (1H, brs), 7. 45 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 62-7. 65 (1H, m), 7. 86-7. 89 (1H, m), 7. 98-7. 99 (2H, m), 8. 15 (1H, t, J=1.8Hz), 10. 51 (1H, s), 11. 85 (1H, s).

例423:化合物番号423の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-N-メチルベンズアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 79 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 03 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 43-7. 51 (2H, m), 7. 59

(1H, dt, J=8.1, 1.5Hz), 7.87 (1H, ddd, J=8.1, 2.1, 0.9Hz), 7.99 (1H, d, J=2.4Hz), 8.15 (1H, t, J=1.8Hz), 8.46 (1H, d, J=4.2Hz), 10.52 (1H, s), 11.84 (1H, s).

例424:化合物番号424の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジイソプロピルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 14 (12H, s), 2. 96-3. 1 3 (2H, m), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 23 (1H, d, J=7. 5Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 4, 6. 6Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 09 (1H, s), 12. 40 (1H, s).

例425:化合物番号425の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 29 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 58 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 35 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例426:化合物番号426の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 19 (6H, s), 7. 01 (1H, d,

J=9. 0Hz), 7. 15-7. 16 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 03 (1H, s), 10. 10 (1H, s), 12. 29 (1H, s).

例427:化合物番号427の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 20 (3H, s), 2. 23 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 40-7. 47 (2H, m), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 99 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 9 7 (1H, brs).

例428:化合物番号428の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4, 6-トリメチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 14 (6H, s), 2. 26 (3H, s), 6. 95 (2H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 03 (1H, s), 12. 37 (1H, s).

例429:化合物番号429の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 41. 4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 00 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 0 9 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 51 (1 H, d, J=2.4Hz), 7. 64 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 11.

66 (1H, s).

例430:化合物番号430の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:93.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 08 (2H, s), 6. 56 (1H, d, J = 2. 5Hz), 6. 92 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 20-7. 46 (9 H, m), 7. 53 (1H, brs), 7. 85 (1H, d, J=8. 0Hz), 1 2. 01 (1H, brs).

例431:化合物番号431の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 39 (2H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7 Hz), 7. 83 (2H, d, J=9.3Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例432:化合物番号432の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2, 4 ージクロロアニリンを用いて例 16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 75 (1H, d, J=2.1Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44 (1H, d, J=8.7Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例433:化合物番号433の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(tert-ブチル)アニリンを

用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 29 (9H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 9 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例434:化合物番号434の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3-ジメチルアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 14 (3H, s), 2. 29 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06-7. 15 (2H, m), 7. 46-7. 51 (2H, m), 8. 05 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 3 2 (1H, s), 12. 28 (1H, s).

例435:化合物番号435の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノインダンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 98-2. 08 (2H, m), 2. 81 -2. 89 (4H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 21 (1 H, d, J=8. 0, Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 0, 1. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 60 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 8, Hz), 10. 34 (1H, s), 12. 00 (1 H, brs).

例436:化合物番号436の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジメチルアニリンを用いて例

16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 2. 28 (3H, s), 7. 03 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 10 (1H, s), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 24 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例437:化合物番号437の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-イソプロピルオキシアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 36 (6H, d, J=6. 0Hz), 4. 5 2-4. 64 (1H, m), 6. 75 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, ddd, J=8. 1, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 81 (1H, s).

例438:化合物番号438の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,6-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8.7, 7.8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 62 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 52 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例439:化合物番号439の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピルオキシアニリンを用

いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 52-4.64 (1H, m), 6. 93 (2H, dt, J=9.0, 2.1Hz), 7. 46 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58 (2H, dt, J=9.0, 2.1Hz), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 36 (1H, s), 11.83 (IH, brs).

例440:化合物番号440の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブロモー2-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 4 2-7. 52 (4H, m), 8. 23 (1H, s), 8. 31 (1H, d, J=9. 3Hz), 11. 35 (1H, s).

例441:化合物番号441の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 89 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 2 7-1. 36 (6H, m), 1. 56-1. 64 (2H, m), 2. 61 (2H, t, J=7. 8Hz), 6. 99 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 39 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 44-7. 49 (3H, m), 7. 80 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例442:化合物番号442の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 2. 38 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 8Hz), 7. 03 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 25-7. 40 (4H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 83 (1H, brs), 11. 92 (1H, brs).

例443:化合物番号443の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-シクロヘキシルアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1.15-1.47 (5H, m), 1.56-1.87 (5H, m), 2.40-2.53 (2H, m), 7.01 (1H, d, J=8.8Hz), 7.21 (2H, d, J=8.5Hz), 7.47 (1H, dd, J=8.8, 2.7Hz), 7.60 (2H, d, J=8.5H), 8.00 (1H, d, J=2.7Hz), 10.36 (1H, s), 11.98 (1H, brs). 例444:化合物番号444の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (2H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 16-7. 32 (7H, m), 7. 57 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 61 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 37 (1H, s).

例445:化合物番号445の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ージメトキシベン ゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 3. 86 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 40 (1H, s), 7. 52 (1H,

dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 93 (1H, s), 12. 31 (1H, s).

例446:化合物番号446の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノ-1, 4-ベンゾジオキサンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 25 (4H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 12 (1H, d d, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 33 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 4 6 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 5Hz), 10. 27 (1H, s), 11. 96 (1H, s).

例447:化合物番号447の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,4-ジクロロ-5-(イソプロピルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 35 (6H, d, J=6.0Hz), 4. 58-4. 66 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 68 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 35 (1H, s), 10. 94 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例448:化合物番号448の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-2-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 78 (1H, d, J=2.7 Hz), 7. 82 (1H, dd, J=9.0, 2.1Hz), 7. 97 (1H, d,

J=8.7Hz), 8. 19 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 79 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例449:化合物番号449の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロー4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:50.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 1. 5Hz), 7. 76 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 61 (1H, s), 11. 51 (1H, s).

例450:化合物番号450の化合物の製造。

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 77 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (1H, d, J=8. 4Hz), 10. 76 (1H, s), 12. 31 (1H, brs).

例451:化合物番号451の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2, 3 ージクロロアニリンを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 48 (2H, m), 7. 52 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=7. 2, 2. 4Hz), 11.00 (1H, s), 12.32 (1H, s).

`例452:化合物番号452の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, td, J=8. 1, 1. 8Hz), 7. 40 (1H, td, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 10. 89 (1H, s), 1 2. 27 (1H. s).

例453:化合物番号453の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-イソプロピル-3-メチルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:21.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 6 (3H, s), 3. 12 (1H, m), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 15-7. 40 (5H, m), 7. 48 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 83 (1H, brs).

例454:化合物番号454の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-[(1,1-ジメチル)プロピル]フェノールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 06 (1H, s), 7. 15 (1H, dd, =8. 4, 2. 4Hz), 7. 35 (1H, d, J=2.

1 Hz), 7. 42 (IH, dd, J=8. 7, 2. 4 Hz), 7. 56 (1H, d, J=2. 4 Hz), 8. 26 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例455:化合物番号455の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 13 (1H, td, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 22 -7. 30 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 03 (1H, d, J=3. 0Hz), 1 0. 32 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例456:化合物番号456の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ブチルアニリンを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 90 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 24-1. 36 (2H, m), 1. 50-1. 60 (2H, m), 2. 56 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 19 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 59 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, s).

例457:化合物番号457の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 76 (1H, t, J=8. 7Hz), 7. 95 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 34 (1H, d, J=8. 4Hz), 11. 17 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例458:化合物番号458の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 48 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J = 9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8. 0, 0. 9Hz), 7. 44 (1 H, d, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 22 (1H, s), 8. 54 (1H, b r s), 11. 25 (1H, b r s).

例459:化合物番号459の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ベンジルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 99-7. 05 (3H, m), 7. 33-7. 49 (6H, m), 7. 60 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 33 (1H, s), 12. 02 (1H, s).

例460:化合物番号460の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-2, 2-ジフルオロベン ゾ [1, 3] ジオキソールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得 た。

収率:66.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 31-7. 32 (2H, m), 7.51 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz),

7. 70 (1H, dd, J=5. 6, 3. 8Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 8Hz), 10. 59 (1H, s), 12. 05 (1H, brs).

例461:化合物番号461の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノー2, 2, 3, 3-テトラフルオロー2, 3-ジヒドロベンゾ $\begin{bmatrix} 1$, $4 \end{bmatrix}$ ジオキシンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6.99-7.03 (2H, m), 7.21-7. 27 (2H, m), 7.45 (1H, dd, J=8.9, 2.5Hz), 7.52 (1H, d, J=2.5Hz), 8.13 (1H, s), 11.44 (1H, s). 例462:化合物番号462の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-(トリフルオロメチル)スルファニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8.8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 70 (1H, s), 11.43 (1H, s).

例463:化合物番号463の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7.85-7.89 (1H, m), 7.93 (1H, d, J=2.6Hz), 8.17 (1H, d, J=2.9Hz), 8. 67 (1H, d, J=9.5Hz), 11. 92 (1H, s), 12. 14 (1H, s).

例464:化合物番号464の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノー2, 2-ジフルオロベン ゾ [1, 3] ジオキソールを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 0 2 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 43 (2H, m), 7. 48 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 9 0 (1H, d, J=2.5Hz), 10. 54 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例465:化合物番号465の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ベンジルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 99 (2H, s), 6. 97 (1H, d, J = 9. 1Hz), 7. 06 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 18-7. 48 (8 H, m), 7. 37 (1H, dd, J=9. 1, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 80 (1H, brs), 11. 88 (1H, s).

例466:化合物番号466の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロー4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 25 (1H, dd, J=1. 8, 8. 8Hz), 7. 33 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 49 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97-8. 00 (2H, m), 10. 37 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例467:化合物番号467の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,3,5-トリフルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 28-7. 37 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=2.6, 8.8Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 98-8. 04 (1H, m), 10. 93 (1H, s), 12. 27 (1H, br. s)

例468:化合物番号468の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノベンゾー15-クラウン-5を用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 74-3. 77 (8H, m), 3. 90-3. 92 (4H, m), 4. 10-4. 15 (4H, m), 6. 83 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 96-6. 99 (2H, m), 7. 24 (1H, d, J=2. 5Hz), 7. 36 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 53 (1H, s), 8. 06 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例469:化合物番号469の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーブロモー2 ーフルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7.53 (2H, m), 7. 64-7.71 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=1.5Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8.4, 8.8Hz), 10. 70 (1H, s), 12.16 (1H, s).

例470:化合物番号470の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2、4-ビス(メタンスルホニル)ア

ニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 13 (3H, s), 3. 21 (3H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=2. 2, 8. 9Hz), 7. 62 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 24 (1H, dd, J=2. 4, 9. 0Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 91 (1H, d, J=8. 9Hz), 10. 96 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例471:化合物番号471の化合物の製造

 $5-\rho$ ロロサリチル酸(87mg, 0.5mmol)、2,2ービス(3ーアミノー4ーメチルフェニル)ー1,1,1,3,3,3ーへキサフルオロプロパン(363mg,1mmol)、三塩化リン(44 μ L,0.5mmol)、トルエン(4mL)の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色(16mg,4.9%)を得た。(後述する例529、化合物番号529の化合物を副生成物として得た。)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- $^{1}d_{6}$): δ 2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d, J=8. 8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, d d, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 96 (2H, d, J=2. 9Hz), 8. 1 9 (2H, s), 10. 44 (2H, s), 12. 17 (2H, s).

例472:化合物番号472の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び6-アミノー2, 2, 3, 3-テトラフルオロー2, 3-ジヒドロベンゾ [1, 4] ジオキシンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 50 (1H, d, J=9.0 Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.2Hz), 7. 86 (1H, d,

WO 03/103648

PCT/JP03/07131

J=2.7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 10. 59 (1H, s), 11. 55 (1H, s).

例473:化合物番号473の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-クロロベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 49-7. 56 (3H, m), 7. 64-7. 75 (5H, m), 8. 21 (1H, d, J=9.3Hz), 11. 21 (1H, s), 11. 83 (1H, s).

例474:化合物番号474の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-フルオロアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 31-7. 38 (1H, m), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=8.1, 3.0Hz), 8. 00 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 23 (1H, dd, J=9.3, 5.4Hz), 10. 70 (1H, s), 12. 24 (1H, s).

例475:化合物番号475の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 88 (3H, t, J=6.6Hz), 1. 28-1. 46 (6H, m), 2. 49-2. 52 (2H, m), 3. 95 (2H, t, J=6.6Hz), 6. 91-6. 96 (2H, m), 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7. 55 -7.61 (2 H, m), 8.00 (1 H, d, J = 2.9 Hz), 10.31 (1 H, s), 12.03 (1 H, s).

例476:化合物番号476の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 2-ビス(3-アミノフェニル)-1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (2H, d, J=8.8Hz), 7. 11 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 45 (2H, dd, J=8.8, 2.6 Hz), 7. 50 (2H, t, J=8.4Hz), 7. 86 (2H, d, J=2, 6Hz), 7. 88-7. 91 (4H, m), 10. 53 (2H, s), 11. 56 (2H, s).

例477:化合物番号477の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2, 4, 5 ートリクロロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 4 6 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, s), 7. 57 (1H, s), 8. 41 (1H, br. s), 8. 63 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例478:化合物番号478の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーイソプロピルアニリンを用いて例 16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (6H, d, 6. 9Hz), 2. 7 6-2. 94 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 04 (1 H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 47 (1 H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 54 (1H, d, J=7. 9Hz),

7. 57 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 37 (1H, s), 11. 90 (1H, brs).

例479:化合物番号479の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーアミノベンゾニトリルを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2.6 Hz), 7. 84 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 71 (1H, s), 11. 59 (1H, brs).

例480:化合物番号480の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノベンゾニトリルを用いて例 1 6 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7.56-7.63 (2H, m), 7.88 (1H, d, J=2.7Hz), 7.95-8.02 (1H, m), 8.20-8.21 (1H, m), 10.62 (1H, s), 11.57 (1H, s). 例481:化合物番号481の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジメトキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 75 (3H, s), 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 38 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 30 (1H, s), 12. 01 (1H, s).

例482:化合物番号482の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノフェニル酢酸 エチルエス テルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 19 (3H, t, J=7.5Hz), 3. 64 (2H, s), 4. 08 (2H, q, J=7.2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 26 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 47 (1H, d d, J=8.7, 3.0Hz), 7. 64 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 9 6 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例483:化合物番号483の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-[(トリフルオロメチル) スルファニル] アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 2 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 47-7. 53 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 76 (1H, dt, J=7. 6Hz, 2. 0Hz), 7. 88 (1H, brs), 7. 92 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例484:化合物番号484の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[(トリフルオロメチル)スルファニル]アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.01 (1H, d, J=8.9Hz), 7.4 3 (1H, dd, J=8.9, 2.3Hz), 7.50 (1H, d, J=2.3Hz), 7.70 (4H, s), 7.90 (1H, brs), 11.60 (1H, s). 例 485: 化合物番号 485の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 80 (1H, d, J=2.6 Hz), 8. 12 (2H, d, J=9.4Hz), 8. 17 (2H, d, J=9. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 10. 95 (1H, s), 11. 37 (1H, b r s).

例486:化合物番号486の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 85-7. 93 (2H, m), 10. 51, (1H, s), 11. 60 (1H, s).

例487:化合物番号487の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-エチニルアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 22 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 39 (1H, t, J=7. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 70 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 91 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 46 (1H, s), 11. 69 (1H, brs).

例488:化合物番号488の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ー (secープチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 77 (3H, t, 7. 4Hz), 1. 1 9 (3H, d, 6. 9Hz), 1. 50-1. 61 (2H, m), 2. 52-2. 62 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 20 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 60 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 36 (1H, s), 11. 94 (1H, brs).

例489:化合物番号489の化合物の製造

例490:化合物番号490の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-クロロ-4-メトキシアニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 75. 7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 6. 98 (2H, t, J=9. 2Hz), 7. 3 8-7. 44 (2H, m), 7. 47 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 66 (1 H, d, J=2.6Hz), 7. 73 (1H, br. s), 11. 81 (1H, s).

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノベンゾフェノンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.1, 2.6Hz), 7.52-7.62 (4H, m), 7.68-7.79 (3H, m), 7.93 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 02 (1H, d, J=7.9Hz), 8.16 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.68 (1H, brs).

例491:化合物番号491の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシアニリンを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 69-6. 75 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 39 (1H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 81 (1H, brs).

例492:化合物番号492の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4'-アミノアセトアニリドを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 36.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 50 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 57 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 61 (2H, d, J=9. 1Hz), 7. 9 8 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 95 (1H, s), 10. 38 (1H, s), 11. 99 (1H, brs).

例493:化合物番号493の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びスルファニルアミドを用いて例16と 同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 47 (1H, dd, J=8.9, 2.3Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 89 (2H, d, J=8.9Hz), 7. 89 (1H, d, J=2.3Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 55 (1H, brs).

例494:化合物番号494の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-アミノフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロ-2-プロパノールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。(後述する例498、化合物番号498の化合物と

の混合物を分離して得た。)

収率:11.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7.68 (2H, d, J=8.7Hz), 7.85 (2H, d, J=8.7Hz), 7.91 (1H, d, J=2.6Hz), 8.69 (1H, s), 10.62 (1H, s).

例495:化合物番号495の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロー4-ニトロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.6%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 04 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 4 7 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 54 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 25 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 8. 39 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 73 (1H, d, J=9. 2Hz), 8. 76 (1H, br. s), 11. 22 (1H, s).

例496:化合物番号496の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ジフルオロアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 67.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.05 (1H, dd, J=1.7, 8.9 Hz), 7.15 (1H, dt, J=1.7, 9.2Hz), 7.41 (1H, dd, J=2.3, 8.9, 9.2Hz), 7.51 (1H, dt, J=2.3, 8.9Hz), 7.98 (1H, d, J=2.3Hz), 8.11 (1H, dd, J=8.9, 15.1Hz), 10.59 (1H, s), 12.13 (1H, s). 例497: 化合物番号497の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(ジフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 19 (1H, t, J=74.2Hz), 7. 20 (2H, d, J=8.6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 74 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 47 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例498:化合物番号498の化合物の製造

前述した例494において、化合物番号494の化合物との混合物を分離して 得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8.6, 2.3Hz), 7. 83 (2H, d, J=8.1 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.3Hz), 7. 95 (2H, d, J=8.1 Hz), 10. 71 (1H, s).

例499:化合物番号499の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(メチルスルファニル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 49 (3H, s), 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, t, J=7. 9Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 44-7. 49 (1H, m), 7. 68 (1H, d, J=1. 7Hz), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 10. 47 (1H, s).

例500:化合物番号500の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ーメタンスルホニルアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 20 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 3, 2. 6Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (2H, d, J=8. 9Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例501:化合物番号501の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-メチルベンゾフェノンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例502:化合物番号502の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノーNーブチルベンゼンスルホンアミドを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 80 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 17-1. 41 (4H, m), 2. 73-2. 80 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 0Hz), 7. 53-7. 64 (2H, m), 7. 87-7. 92 (1H, m), 7. 92 (1H, d, J=2. 0Hz), 8. 27 (1H, s), 10. 62 (1H, s), 11. 6 3 (1H, s).

例503:化合物番号503の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(ベンジルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 11 (2H, s), 6. 79-6. 83 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27-7. 49 (9 H, m), 7. 93 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 40 (1H, s), 11. 79 (1H, brs).

例504:化合物番号504の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及びN-(4-アミノフェニル)-4-メチルベンゼンスルホンアミドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 07 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 34 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 45 (1H, dd, J=8. 6, 2. 1Hz), 7. 53 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 63 (2H, d, J=8. 3Hz), 7. 9 0 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 14 (1H, s), 10. 33 (1H, s), 11. 81 (1H, brs).

例505:化合物番号505の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-(モルホリノ)アニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 09 (4H, t, J=4.6Hz), 3. 74 (4H, t, J=4.6Hz), 6. 94-7. 01 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J=8.9, 2.6Hz), 7. 55 (2H, d, J=8.9Hz), 8. 01 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 29 (1H, s), 12. 10 (1H, brs).

例506:化合物番号506の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(tert-ブチル)アニリンを

用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 32-7. 35 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 9, 2. 3Hz), 7. 46-7. 50 (2H, m), 7. 51 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 81 (1H, brs), 11. 94 (1H, s).

例507:化合物番号507の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(5-メチルフラン-2-イル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 22-6. 23 (1H, m), 6. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 36-7. 51 (3H, m), 7. 58-7. 61 (1H, m), 7. 99-8. 01 (2H, m), 10. 49 (1H, s), 11. 85 (1H, brs).

例508:化合物番号508の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-(1-ヒドロキシエチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 80 (3H, d, J=6.6Hz), 5. 33 (1H, q, J=6.6Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 25 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 38 (1H, t, J=7.9Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8.9, 2. 3Hz), 7. 65 (1H, d, J=7.9Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, d, J=2.3Hz), 10. 48 (1H, s), 11. 80 (1H, brs).

例509:化合物番号509の化合物の製造」

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノベンゼンスルホンアミドを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:18.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41 (2H, s), 7. 48 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 54 -7. 62 (2H, m), 7. 84-7. 88 (1H, m), 7. 93 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 30 (1H, s), 10. 64 (1H, s), 11. 68 (1 H, brs).

例510:化合物番号510の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ー (トリフルオロメタンスルホニル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.6Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.6, 2.6Hz), 7. 82-7. 88 (3H, m), 8. 23-8. 26 (1H, m), 8. 67 (1H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 45 (1H, brs).

例511:化合物番号511の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-4-(トリフルオロメトキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 2 6-7. 31 (1H, m), 7. 44 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (2H, d, J=2. 6Hz), 8. 41 (1H, brs,), 8. 42 (1 H, d, J=8. 9Hz), 11. 57 (1H, s).

例512:化合物番号512の化合物の製造

原料として、5 - クロロサリチル酸、及び3,4-(ジヘキシルオキシ)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 91 (6H, t, J=6. 3Hz), 1. 3 4-1. 61 (12H, m), 1. 76-1. 89 (4H, m), 3. 97-4. 04 (4H, m), 6. 88 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 97-7. 00 (2H, m), 7. 22 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 73 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例513:化合物番号513の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,4-ジクロロアニリンを用いて例 16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61-7. 70 (2H, m), 7. 86 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 11 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例514:化合物番号514の化合物の製造・

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-ヘキシルオキシアニリンを用いて 例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 89 (3H, t, J=7.0Hz), 1. 28-1. 47 (6H, m), 1. 67-1. 76 (2H, m), 3. 95 (2H, t, J=6.6Hz), 6. 69-6. 73 (1H, m), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 21-7. 28 (2H, m), 7. 39-7. 40 (1H, m), 7. 67 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, d, J=2.6Hz), 10. 34 (1H, s), 11. 80 (1H, s).

例515:化合物番号515の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-エトキシー4-フルオロー2-ニ

トロアニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:20.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 43 (3H, t, J=7.0Hz), 4. 27 (2H, q, J=7.0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.8, 2.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.9 Hz), 8. 15 (1H, d, J=11.4Hz), 8. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 12. 16 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例516:化合物番号516の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-ヒドロキシ-3-メチル-1-ナフチルアミンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:5.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 38 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 43 (2H, s), 7. 46 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 50-7. 54 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 78 (1H, dd, J=6. 0, 2. 7Hz), 8. 03 (1H, brs), 8. 18 (1H, dd, J=6. 0, 3. 6Hz), 11. 98 (1H, brs). 例517:化合物番号517の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例518:化合物番号518の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例519:化合物番号519の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例520:化合物番号520の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例521:化合物番号521の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例522:化合物番号522の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例523:化合物番号523の化合物の製造

本化合物は公知化合物である。

製造法が記載された文献:国際公開第99/65449号パンフレット

例524:化合物番号524の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノビフェニルを用いて例16 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33-7. 38 (1H, m), 7. 44-7. 51 (3H, m), 7. 67-7. 72 (4H, m), 7. 82 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 49 (1H, s), 11. 84 (1H, s).

例525:化合物番号525の化合物の製造

 $5-スルフォサリチル酸(218 mg, 1 mm o 1)、3, <math>5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(229 mg, 1 mm o 1)、三塩化リン(88 <math>\mu$ L, 1 mm o 1)、オルトーキシレン(5 m L)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-へキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(29 mg, 9.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H,

dd, J=8. 7, 2. 5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2. 5Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例526:化合物番号526の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2, 4-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 03 (1H, dd, J=8. 7, 0. 6H z), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 42 (1H, s), 8. 49 (1H, d, J=8. 7 Hz), 11. 26 (1H, s).

例527:化合物番号527の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, t, J=8.1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7.5, 1.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8.1, 1.5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例528:化合物番号528の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6.81-6.90 (2H, m), 7.84 (1H, s,), 7.93-7.98 (1H, m,), 8.45 (2H, s,), 10.78 (1H, s), 11.81 (1H, s,).

例529:化合物番号529の化合物の製造

前述した例471において、化合物番号471の化合物との混合物を分離して得た。

収率:9.4%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 98 (1H, s).

例530:化合物番号530の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-アミノ-3-(トリフルオロメトキシ)ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:75.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 1.6Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 15 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 75 (1H, d, J=8.8Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 45 (1H, s).

例531:化合物番号531の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゾニトリルを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 1. 9Hz), 7. 76 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (1H, d, J = 2.7 Hz), 8. 96 (1H, s).

例532:化合物番号532の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-(4-メトキシフェノキシ)ベンゾトリフルオライドを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例533:化合物番号533の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:47.8%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1 H, dt, J=1. 5, 7. 5Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 01-8. 08 (2H, m), 8. 79 (1H, s), 11. 09 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例534:化合物番号534の化合物の製造

395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

(1) 2ーアミノー4ー(2, 4ージクロロフェニル) チアゾール 原料として、2', 4'ージクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例

収率:97.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=8. 4Hz).

(2) 5-クロロー2ーヒドロキシーN-[4-(2, 4-ジクロロフェニル)
チアゾールー2ーイル] ベンズアミド(化合物番号534)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:8.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 09 (1H, brs).

例535:化合物番号535の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 99.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6.9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 69 (1H, s), 8. 13 (3H, s), 11. 88 (1H, s). 例536: 化合物番号536の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー3-イソプロピルベンズアミド(化合物番号535;100mg,0.26mmo1)の四塩化炭素(5mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、臭素(14.4 μ L,0.28mmo1)及び鉄粉(1.7mg,0.03mmo1)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色固体(110mg,91.5%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3

9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7. 71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例537:化合物番号537の化合物の製造

例538:化合物番号538の化合物の製造

(1) 1-(3-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

4, 4, 4ートリフルオロー1ーフェニルー1, 3ープタンジオン(432.3 mg, 2 mm o 1)、3ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩(379.2 mg, 2 mm o 1)、濃塩酸(0.2 mL)、エタノール(8 mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1→3:1)で精製して、標題化合物の薄黄白色粉末(631.5 mg, 94.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6.80 (1H, s), 7.23-7.26 (2

H, m), 7. 35-7. 45 (3H, m), 7. 54 (1H, t, J=8. 4H z), 7. 63 (1H, ddd, J=8. 1, 1. 8, 1. 2Hz), 8. 19-8. 25 (2H, m).

(2) $1 - (3 - r \le 1 / 7 x = 1 \nu) - 5 - 7 x = 1 \nu - 3 - (トリフルオロメチル)$ ピラゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 78 (2H, s), 6. 54 (1H, ddd, J=7. 8, 1. 8, 0. 6Hz), 6. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 0. 9Hz), 6. 73-6. 75 (2H, m), 7. 07 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 24-7. 36 (5H, m).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-{3-[5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1-イル]フェニル}ベンズアミド(化合物番号538)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(3-アミノフェニル)-5-フェニルー3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 77 (1H, s), 6. 97-7. 03 (2 H, m), 7. 27-7. 45 (8H, m), 7. 65 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1, 0. 9Hz), 7. 74 (1H, t, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, s), 11. 63 (1H, s).

例539:化合物番号539の化合物の製造

(1) 5-(tert-ブチル) -1-(4-ニトロフェニル) -3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、1, 1, 1ートリフルオロー5, 5ージメチルー2, 4ーヘキサンジオン、及び4ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 51 (1H, s), 7. 62 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 37 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1- (4-アミノフェニル) -5- (tert-ブチル) -3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、5-(tert-ブチル)-1-(4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾールを用いて例<math>538(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 98.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 20 (9H, s), 4. 00 (2H, br), 6. 40 (1H, s), 6. 69 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 14 (2H, d, J=9. 0Hz).

(3) N- $\{4-[5-(tert-ブチル)-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール-1-イル] フェニル<math>\}$ -5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号539)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(5-アミノフェニル)-5-(tert-プチル)-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.6%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 23 (9H, s), 6. 47 (1H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 40-7. 44 (3H, m), 7. 57 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz), 8. 15 (1H, s), 11. 58 (1H, s).

例540:化合物番号540の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-フェニルベンズアミド(化合物番号527)を用いて例537と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55 -7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例541:化合物番号541の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、3', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 395(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-[4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール-2-イル] ベンズアミド(化合物番号541)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(3,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:15.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1 H, d, J=8. 7 Hz), 7. 52 (1 H, d d, J=8. 7, 2. 7 Hz), 7. 71 (1 H, d, J=8. 4 Hz), 7. 91 (1 H, d, J=1. 8 Hz), 7. 94 (1 H, s), 8. 18 (1 H, d, J=1. 5 Hz), 12. 09 (2 H, b s). 例542:化合物番号542の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール 原料として、4'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロー2ーヒドロキシーN-{4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド(化合物番号542)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例543:化合物番号543の化合物の製造

(1) 2-rセトキシーNー $\{4-[3, 5-$ ビス(トリフルオロメチル)ピラ ゾールー1-イル]フェニル $\}-5-$ クロロベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び<math>1-(4-アミノフェニル)-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 36 (3H, s), 7. 78 (1H, s), 7. 14 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48-7. 51 (3H, m), 7.

77 (2H, d, J=9.0Hz), 7.83 (1H, d, J=2.7Hz), 8.25 (1H, s).

[1-(4-r)] アニール) -3 、5-r で (トリフルオロメチル) ピラゾール:「ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」, 2000年,第43卷,第16号, p . 2975-2981参照] (2) $N-\{4-[3,5-r]$ (トリフルオロメチル) ピラゾールー1-1 ルーフェニル -5-0 ロロー2-r ドロキシベンズアミド(化合物番号543)原料として、2-r セトキシー $N-\{4-[3,5-r]$ (トリフルオロメチル)ピラゾール-1-1 フェニル -5-0 ロロベンズアミドを用いて例2(2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.63 (2H, d, J=8.7Hz), 7.84 (1H, s), 7.89 (1H, d, J=3.0Hz), 7.94 (2H, d, J=9.0Hz), 10.65 (1H, s), 11.58 (1H, s). 例544: 化合物番号544の化合物の製造

(1) 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) - 1 - (3 - ニトロフェニル) ピラ ゾール

原料として、ヘキサフルオロアセチルアセトン、及び3-ニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例538(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 16 (1H, s), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 8. 1Hz), 7. 88-7. 91 (1H, m), 8. 42-8. 4 5 (2H, m).

(2) 1-(3-アミノフェニル)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラ ゾール

原料として、3,5ービス(トリフルオロメチル)-1-(3-ニトロフェニル)

ピラゾールを用いて例538(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:73.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 3. 89 (2H, s), 6. 77-6. 87 (3 H, m), 7. 04 (1H, s), 7. 26 (1H, t, J=8. 7Hz).

(3) 2-rセトキシ $-N-\{3-[3, 5-r$ ビス(トリフルオロメチル)ピラ ゾール-1-4ル]フェニル $\}-5-6$ ロロベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び1-(3-アミノフェニル)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 33 (3H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 11 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 45-7. 52 (2H, m), 7. 67 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 95 (1H, s), 8. 29 (1H, s). (4) N- {3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号 5 4 4) 原料として、2ーアセトキシーN- {3-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル} -5-クロロベンズアミドを用いて例 2 (2) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:69.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 1 0 (1H, s), 7. 34-7. 37 (1H, m), 7. 42 (1H, dd, J= 8. 7, 2. 4Hz), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 56 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 69-7. 73 (1H, m), 7. 95-7. 98 (2 H, m), 11. 57 (1H, s).

例545:化合物番号545の化合物の製造

(1) 2ーメトキシー4ーフェニル安息香酸メチル

4-クロロー2-メトキシ安息香酸メチル(904mg, 4.5mmol)、フェニルボロン酸(500mg, 4.1mmol)、炭酸セシウム(2.7g, 8.2 mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(15mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(29mg, 0.0 4mmol)を加え、120℃で8時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(410mg, 41.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸

2ーメトキシー4ーフェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー 4-フェニルベンズアミド

原料として、2-メトキシー4-フェニル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 97.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号545)

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシー4-フェニルベンズアミド(100mg,0.24mmol)のジクロロメタン(5mL)溶液に1M三臭化ホウ素ージクロロメタン溶液(0.71mL,0.71mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-n+y):酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(69.3mg,71.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例546:化合物番号546の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾール 原料として、2', 5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-[4-(2,5-ジフルオロフェニル)

チアゾールー2ーイル] ベンズアミド (化合物番号546)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H, bs), 12. 12 (1H, bs).

例547:化合物番号547の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー4-クロロ安息香酸

原料として、4 ークロロサリチル酸、濃硫酸、及び無水酢酸を用いて例 3 4 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 25 (3H, s), 7. 42 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 7. 94 (1H, d, J=8.1Hz), 13. 31 (1H, s).

(2) 2-rセトキシーNー $\{4-[3, 5-r]$ ズ(トリフルオロメチル) ピラゾールー1-1イル] フェニル $\{4-1, 5-r\}$

原料として、2-アセトキシー4-クロロ安息香酸、及び1-(4-アミノフェニル)-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例24と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 37 (3H, s), 7. 08 (1H, s), 7. 23 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8.1, 2.1Hz), 7. 50 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 23 (1H, s).

(3) $N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールー1-イル]$ フェニル $\}-4-$ クロロー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号547) 原料として、2-アセトキシー $N-\{4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)ピラゾールー1-イル]フェニル<math>\}-4-$ クロロベンズアミドを用いて例2(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56,6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 61 (2H, d, J=8. 7Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 89-7. 95 (3H, m), 10. 62 (1H, s), 11. 82 (1H, s).

例548:化合物番号548の化合物の製造

(1) 1-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、4, 4, 4 ートリフルオロー1 ーフェニルー1, 3 ーブタンジオン、及び4 ーニトロフェニルヒドラジン塩酸塩を用いて例5 3 8 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:95.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 6. 80 (1H, s), 7. 22-7. 26 (2 H, m), 7. 37-7. 45 (3H, m), 7. 51 (2H, d, J=9. 3H z), 8. 22 (2H, d, J=9. 0Hz).

(2) 1- (4-アミノフェニル) - 5-フェニル-3- (トリフルオロメチル) ピラゾール

原料として、1-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例538(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.0%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 80 (2H, s), 6. 62 (2H, d, J = 8. 7Hz), 6. 72 (1H, s), 7. 08 (2H, d, J=8. 7Hz),

7. 22-7. 26 (2H, m), 7. 30-7. 33 (3H, m).

(3) 5-クロロー2ーヒドロキシーNー {4-[5-フェニルー3-(トリフルオロメチル) ピラゾールー1ーイル] フェニル ベンズアミド (化合物番号548)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び1-(4-アミノフェニル)-5-フェニル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.02 (1H, d, J=8.7Hz), 7.2 1 (1H, s), 7.30-7.42 (7H, m), 7.47 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.79 (2H, d, J=8.7Hz), 7.89 (1H, d, J=2.7Hz), 10.56 (1H, s), 11.61 (1H, s). 例549:化合物番号549の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(4-メトキシフェニル) チアゾール

原料として、4'ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例395

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-[4-(4-メトキシフェニル) チア ゾールー2-イル] ベンズアミド (化合物番号549)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェ ニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55

(2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9.0Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例550:化合物番号550の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール 原料として、3'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例395(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 94.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N- {4-[3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール-2-イル} ベンズアミド (化合物番号550) 原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 31,0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 24-8. 27 (2H, m), 12. 16 (2H, bs).

例551:化合物番号551の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6' -ペンタフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 3 9 5 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:8 6 . 7%

 1 H-NMR(CDC1 $_{3}$): δ 5. 19(2H, s), 6. 83 (1H, s). (2)5-クロロー2ーヒドロキシーNー [4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールー2ーイル] ベンズアミド(化合物番号551)原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例16と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 85 (1H, bs), 12. 15 (1H, bs).

例552:化合物番号552の化合物の製造

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 2 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 27-8. 32 (1H, m), 11. 31 (1H, s).

例553:化合物番号553の化合物の製造

原料として、2,3-ジヒドロキシベンズアルデヒド、及び3-[3,5-ビス (トリフルオロメチル) ベンジル] チアゾリジン-2,4-ジオン(例319(1)

の化合物)を用いて例319(2)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:88.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 02 (2H, s), 6. 88 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 00-7. 04 (2H, m), 7. 79 (1H, s), 8. 03 (2H, s), 8. 07 (1H, s), 9. 49 (1H, s), 9. 91 (1H, s).

例554:化合物番号554の化合物の製造

5-クロロサリチルアルデヒド (157 mg, 1mmo1)、2-アミノー4-t ert-アミルフェニル フェニル エーテル (255 mg, 1mmo1)、エタノール (2mL) の混合物を室温で18時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=100:1)で精製して、標題化合物の白色固体 (57mg, 14.4%) を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 66 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 6 (6H, s), 1. 61 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 88-6. 94 (3 H, m), 7. 04 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 7. 15-7. 3 2 (7H, m), 8. 61 (1H, s), 13. 20 (1H, s).

例555:化合物番号555の化合物の製造

 $4-\rho$ ロロー2ー({[2-フェノキシー5-(tert-アミル)フェニル] イミノ}メチル)フェノール(化合物番号554;13mg,0.03mmol)、水素化ホウ素ナトリウム(1.2mg,0.03mmol)、メタノール(1mL)の混合物を室温で5分間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を薄層シリカゲルクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の無色油状物(13mg,100%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 6Hz), 4. 41 (2H, s), 6. 78 (1H, m), 6. 93-6. 83 (5H, m), 7. 03 (1H, m), 7. 15 (2H, m), 7. 28 (3H, m).

試験例1:インスリン抵抗性改善試験

6 週齢の KKAy マウスを 2 週間高脂肪食負荷し、8 週齢時から被験化合物を一日一回、十日間腹腔内投与した。投与終了後ヒトインスリン (0.35mU/10uL/g) を腹腔内投与し、インスリン負荷前の血糖値を 1 0 0 % として、経時的に一定量のインスリン負荷における血糖降下率を測定した。結果を下記の表に示す。

		血糖降下率 (%)	
化合物番号	投与量(mg/kg)	20 分	80分
	0	21	41
5 0	5	44	57
	30	63	73
195	5	61	55
	30	70	79

産業上の利用可能性

本発明の医薬はインシュリン抵抗性改善作用を有しており、糖尿病及びその合併症の予防及び/又は治療のための医薬として有用である。

請求の範囲

1. 下記一般式 (I):

(式中、

Ï.

Xは、主鎖の原子数が2ないし5である連結基(該連結基は置換基を有していてもよい)を表し、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、置換基を有していてもよいアリール基又は置換基を有していてもよいヘテロアリール基を表し、

環 2 は、式 - O - A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、 X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していて もよいアレーン、又は式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - X - E(式中、X 及び E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換 基を有していてもよいへテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に 許容されるその塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物からなる群から選ばれる 物質を有効成分として含む、糖尿病又は糖尿病の合併症の予防及び/又は治療のための医薬。

2. Xが、下記連結基群 α より選択される基 (該基は置換基を有していてもよい) である請求の範囲第1項に記載の医薬。

[連結基群α] 下記式:

(式中、左側の結合手が環 2 に結合し右側の結合手が E に結合する)

3. Xが、下記式:

(式中、左側の結合手が環 Z に結合し右側の結合手が E に結合する) で表される 基 (該基は置換基を有していてもよい) である請求の範囲第 2 項に記載の医薬。

- 4. Aが、水素原子である請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載の医薬。
- 5. 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)、又は5ないし13 ${\rm go}$ のヘテロアレーン(該ヘテロアレーンは、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか

- 1項に記載の医薬。
- 6. 環Zが、下記環群β:

[環群β] ベンゼン環、ナフタレン環、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、キノキサリン環、及びカルバゾール環

より選択される環(該環は、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-X-E(式中、X及びEは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよい)である請求の範囲第5項に記載の医薬。

- 7. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に更に置換基を有していてもよいベンゼン環である請求の範囲第 6 項に記載の医薬。
- 8. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子を更に有するベンゼン環である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 X E (式中、X 及び E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他に置換基を更に有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第6項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい $C_6 \sim C_{10}$ のアリール基、又は置換基を有していてもよい 5 ないし 1 3 員のヘテロアリール基である請求の範囲第 1 項ないし第 9 項のいずれか 1 項に記載の医薬。
- 11. Eが、置換基を有していてもよいフェニル基である請求の範囲第10項 に記載の医薬。
- 12. Eが、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である請求の範囲第11項に記載の医薬。

- 13. Eが、置換基を有していてもよい5員のヘテロアリール基である請求の 範囲第10項に記載の医薬。
- 14 インスリン抵抗性改善作用、高インスリン血症改善作用、及び/又は高血 糖改善作用を有する請求の範囲第1項ないし第13項のいずれか1項に記載の医 薬。

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

To:

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 JAPON

IMPORTANT NOTIFICATION
International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.2003)

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

AZ, CA, CH, CN, CO, EP, GH, KG, KR, MK, MZ, RO, RU, TM

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+41 22 740 14 35 Facsimile No.+41 22 338 90 90

Form PCT/IB/338 (July 1996)

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/007131

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

• •			
Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTIO	N SeeNotificat Examination	ionofTransmittalofInternational Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)
A31326M nternational application No.	International filing date (da 05 June 2003 (05.	y/month/year) 06.2003)	Priority date (day/month/year) 05 June 2002 (05.06.2002)
PCT/JP2003/007131 International Patent Classification (IPC) or in A61K 31/055, 31/121, 31/15, 31 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 3	Anational classification and IPC 1/166, 31/167, 31/17, 31/15		94, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275,
Applicant INSTITUTE	E OF MEDICINAL MO	LECULAR D	DESIGN. INC.
and is transmitted to the applicant	according		rnational Preliminary Examining Authority
This report is also accompa amended and are the basis 70.16 and Section 607 of the	anied by ANNEXES, i.e., she for this report and/or sheets on the Administrative Instruction	ets of the descrip containing rectifi s under the PCT	cation, claims and/or drawings which have been cations made before this Authority (see Rule
·	total ofshe		
3. This report contains indications r		::	
[Basis of the repo	τ.		
II Non-establishme	ent of opinion with regard to	novelty, inventiv	e step and industrial applicability
2	Carentian		
V Reasoned staten	nent under Article 35(2) with planations supporting such st	regard to novelt atement	y, inventive step or industrial applicability;
VI Certain docume		• •	•
	in the international application		
VIII Certain observa	ations on the international ap	plication	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Date of submission of the demand		Date of comple	ction of this report
05 June 2003 (05	.06.2003)		27 October 2003 (27.10.2003)
Name and mailing address of the IPE.	A/JP	Authorized of	ficer
Facsimile No.	· .	Telephone No).

International	application	No.
---------------	-------------	-----

PCT/JP2003/007131

I. Basis of the report
1. With regard to the elements of the international application:*
the international application as originally filed
the description:
pages, as originally file
pages, filed with the deman
pages , filed with the letter of
the claims:
pages , as originally file
pages , as amended (together with any statement under Article 1
pages, filed with the deman
pages, filed with the letter of
the drawings:
pages, as originally file
pages, filed with the deman
pages, filed with the letter of
the sequence listing part of the description:
pages, as originally file
pages, filed with the deman
pages, filed with the letter of
2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in whi the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and or 55.3).
3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the internation preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:
contained in the international application in written form.
filed together with the international application in computer readable form.
furnished subsequently to this Authority in written form.
furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.
4. The amendments have resulted in the cancellation of:
the description, pages
the claims, Nos.
the drawings, sheets/fig
5. This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to g beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.1 and 70.17).
** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

International application No.

PCT/JP03/07131

Ц	I. No	n-establishment of c	opinion with regard to	novelty, inventive s	tep and industria	l applicability		
l	. The indu	questions whether strially applicable ha	the claimed invention ave not been examined	appears to be novel in respect of:	, to involve an in	ventive step (to	be non obvious), or to be
		the entire interna	tional application.					
		claims Nos.	1-14					
	beca	use:						
		the said internation	onal application, or the wing subject matter wh	said claims Nos.		,		
			·	nen does not require a	ui international pre	ilminary examin	ation (specify):	
				•				
						•		٠.
			·	•			٠.	
				•			•	
						•		
					,		•	
	\boxtimes	the description, cla	aims or drawings (indic no meaningful opinion	cate particular elemen	its below) or said o	laims Nos.	1-14	
•	Т	he active ingre	dients of the phar	maceutical com	positions of cl	aims 1-14 in	cluda avtrom	alv
/io	TC-LA	nged and vario	us types of comp	ounds; thus it is	difficult to con	nduct a com	olete investig	ation
	M	leanwhile, the a	active ingredients	of the pharmace	eutical compos	sitions that a	re fully cupp	ortod in
ie	spcu	am monation	meaning of PCT	Article 6 and di	sclosed as in t	he meaning	PCT Atiolo	s:-
111	yas	man portion of ons of claims 1-	the active ingred	ients of the phar	maceutical co	mpositions o	lescribed in t	he
	T	his being the ca	se, the descriptio	ns of claims 1-1	4 and the spec	ification do	not comply v	vith the
	SCLID	ed teduitement	s to such an extense the search of p	nt that a meaning	eful internation	nal search ca	n he carried	out.
h	at 15	considered reas	conable based on	the compounds:	specifically de	scribed in th	e checificatio	on,
	inte	manonai prenn	inary examinatio	n for the inventi	ons of claims	1-14 will be	conducted in	1
_		the claims, or said	ala Mr		,			
l		by the description t	that no meaningful opin	nion could be formed.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	are so inadeq	uately supported	
		no international sea	arch report has been est	ablished for said claim	ns Nos.		· · ·	
Δ	mear	ingful international	1::-					
S	equen		preliminary examinat with the standard prov	idea for in Affilex C	it the Administrativ	ilure of the nucl ve Instructions:	eotide and/or am	ino acid
L		the written form ha	s not been furnished or	does not comply with	n the standard.			-
Ĺ	┙.	the computer readal	ble form has not been f	umished or does not	comply with the sta	andard.		
			•					- 1

Claims

haranational application No.

PCT/JP03/07131

YES

NO

v. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1. Statement				
Novelty (N)	Claims	•	YES	
	Claims	1-14	, NO .	
Inventive step (IS)	Claims		YES	
	Claims	1-14	NO	
Industrial applicability (IA)	Claims	1 14	VEC	

1-14

2. Citations and explanations

- Document 1) JP, 2001-114768, A
 - JP, 2002-506072, A
 - 3) JP, 2000-80041, A
 - 4) JP, 9-169747, A
 - 5) JP, 63-104912, A
 - JP; 11-21243, A

The inventions of claims 1-14 do not appear to be novel or to involve an inventive step based on documents 1-6 cited in the ISR. Documents 1-6 state that the compounds corresponding to the active ingredients of the drugs of the inventions of this application are used as remedies for diabetes. The inventions of this application are identical to the inventions of documents 1-6, or are something that a party skilled in the art can easily invent based on the descriptions of documents 1-6, because the compounds described in documents 1-6 and the compounds which have chemical structures similar thereto are used as remedies for diabetes.

Incanational application No.

PCT/JP03/07131

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of Box:

Continuation of International Patent Classification

31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 9/10 101, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人					
特許業務法人特許事務所サイクス 段					
あて名	PCT見解書				
東京都中央区京橋一丁目8番7号	(法第13条) (PCT規則66]				
京橋日殖ビル8階	発送日				
	(日.月.年) 05.08.03				
出願人又は代理人 の書類記号 A31326M	応答期間 上記発送日から 2 月 /日 以内				
国際出願番号 国際出願日 (日.月.年) 0 :	優先日 5.06.03 (日.月.年) 05.06.02				
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A61K31/055, 31/121, 31/					
16, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/	381, 31/40,				
出願人(氏名又は名称) 株式会社医薬分子設計研究所					
これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。 この見解書は、次の内容を含む。					
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4 P 8 6 1 5				
本称及びめて元 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	内藤伸一				
東京	電転乗号 03-3581-1101 内線 3492				

. 1	. 見解の基礎			
1	この見解書は下記の出願書類に基づいて作り めに提出された差替え用紙は、この見解書に			づく命令に応答するた
	X 出願時の国際出願書類	•		
	明細書 第 明細書 第	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求審と共に提出 付の書簡	されたもの と共に提出されたもの
	請求の範囲 第 請求の範囲 第 請求の範囲 第 請求の範囲 第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正 国際予備審査の請求書と共に提出 	•
	図面 第 図面 第 図面 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の請求審と共に提出	されたもの と共に提出されたもの ,
	明細客の配列表の部分 第 明細客の配列表の部分 第 明細客の配列表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出 付の書簡	されたもの と共に提出されたもの
2.	上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を上記の書類は、下記の言語である 国際調査のために提出されたPCT規 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言 国際予備審査のために提出されたPC	語であ L則23.1(b)にい 言語	る。 う翻訳文の言語	
3.	この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ語 この国際出願に含まれる書面による配 この国際出願と共に提出された磁気デ 出願後に、この国際予備審査(または 出願後に、この国際予備審査(または 出願後に提出した書面による配列表が 書の提出があった 書面による配列表に記載した配列と磁があった。	列表 イスクによる配 調査)機関に抵 調査)機関に抵 出願時における	2列表 2出された書面による配列表 2出された磁気ディスクによる配列表 5国際出願の開示の範囲を超える事項	そ 夏を含まない旨の陳述
4.	補正により、下記の書類が削除された。 明細書 第	ページ 項 ペー	ジ /図	•
5.	□ この見解書は、補充欄に示したように、報 その補正がされなかったものとして作成し	甫正が出願時に ∪た。(PCT規	おける開示の範囲を越えてされたも 1則70.2(c))	のと認められるので、
			• ;	

Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
国際出願全体
X 請求の範囲 1-14
理由:
□ この国際出願又は請求の範囲 は、国際予備審査をすることを要しない 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。
図 明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-14 の
記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。
請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩
な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。
一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力
条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14
の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。
したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすること
ができる程度まで所定の要件を満たしていない。
そこで、先の国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細
書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術
文献調査を行ったので、この調査の範囲で、国際予備審査を行うこととする。
全部の請求の範囲又は請求の範囲 が、明細書による十分な
裏付けを欠くため、見解を示すことができない。
請求の範囲 について、国際調査報告が作成されていない。
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン)に定める基準を満たしていないので、見解書を作成することができない。
□ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。
□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

v.	新規性、進歩性又は産業上の利 る文献及び説明	用可能性につい	ての法第13条	(PCT規則66.2(a)(ii)に定める見解	それを裏付
1.	見解				
	新規性(N)		請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-14	有 無
	進歩性(IS)		請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-1-4	有 無
	産業上の利用可能性(IA)		請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1-14	有 無

2. 文献及び説明

文献1) JP 2001-114768 A

2) JP 2002-506072 A

3) JP 2000-80041 A

4) JP 9-169747 A

5) JP 63-104912 A

6) JP .11-21243 A

請求の範囲1-14の発明は、国際調査報告で引用された文献1-6により、新規性及び進歩性を有さない。文献1-6には、本願発明医薬の有効成分に該当する化合物が糖尿病治療薬として用いられる旨記載されており、本願発明は、文献1-6記載のものと同一であるか、又は、文献1-6記載の化合物と化学構造上類似する化合物を糖尿病治療薬として用いたものであるから、文献1-6の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 欄の続き

国際特許分類の続き

31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 3 1/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 9/10 101, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の審類記号 A31326M	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知 (様式PCT/ IPEA/416) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07131	国際出願日 (日.月.年) 05.06.03 (日.月.年) 05.06.02
国際特許分類 (IPC) Int.Cl' A61K3 16, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 3	31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/2 1/357, 31/36, 31/381, 31/40,
出願人 (氏名又は名称) 株式会社医薬分子設計	研究所
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紀	ほを含めて全部で 5 ページからなる。
この国際予備審査報告には、所 査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT) この附属審類は、全部で	財属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 即期部書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 実施細則第607号参照) ページである。
3. この国際予備審査報告は、太の内容	¥を含む。
I X 国際予備審査報告の基礎	
Ⅱ □ 優先権	
Ⅲ 【】 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV	
V X PCT35条(2)に規定す	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため
の文献及び説明 VI b ある種の引用文献	
VI 国際出願の不備	
VII 国際出願に対する意見	
-	
国際予備審査の請求審を受理した日 05.06.03	国際予備審査報告を作成した日 27.10.03

特許庁審査官(権限のある職員)

電話番号 03-3581-1101 内線

内藤 伸一

8615

3492

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915

名称及びあて先

Ι.	国際予備審查	吸告の基礎	·			
1.	この国際予備3 応答するため PCT規則70.	こ提出され	た差し替え用紙は、	基づいて作成さ 、この報告書に	れた。 (法第6条 (PC) おいて「出願時」とし、:	T 1 4 条)の規定に基づく命令に 本報告書には添付しない。
[【 出願時の国際	景出願書類	•		,	
ſ	明細書	第	•	・ページ、	出願時に提出されたもの。	· · · ·
'	明細書	第 ——		ーページ、	国際予備審査の請求書	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	明細書	第		_ <->;	ELINA 1 Marie Service Marie Service	付の書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲	第		項、	出願時に提出されたもの	D
_	請求の範囲	第		項、	PCT19条の規定に	
	請求の範囲	第		 項、	国際予備審査の請求書	
	請求の範囲	第		項、		付の書簡と共に提出されたもの
	. 面図[第		ページ/図、	出願時に提出されたもの	
	図面	第		ページ/図、		と共に提出されたもの
	國面	第		ページ/図、		付の書簡と共に提出されたもの
۲	明細書の配列	引表の部分	第	ページ、	出願時に提出されたもの	
	明細書の配列			ーページ <u>、</u>	国際予備審査の請求書と	
	明細書の配列	表の部分	第	ーページ、		付の書簡と共に提出されたもの
3.	□ PCT規則 □ 国際予備報	のために抵 則48.3(b)! 審査のため	出されたPCT規 にいう国際公開の言 Dに提出されたPC	言語 T規則55.2また	う翻訳文の言語 は55.3にいう翻訳文の言	語 ・国際予備審査報告を行った。
					59、人の配列及に塞りる	・ 国际 「個番重報音を行った。
	_	,	れる書面による配		•	
	_		提出された磁気デ			
					出された書面による配列	
	□ 出願後に、	この国際	予備審査(または	調査)機関に提	出された磁気ディスクに	よる配列表
	出願後に担害の提出が	是出した書 があった	面による配列表が	出願時における	国際出願の開示の範囲を	超える事項を含まない旨の陳述
		る配列表に	記載した配列と磁	気ディスクによ	る配列表に記録した配列	が同一である旨の陳述書の提出
4.	補正により、下	この食物:	يد يد خد ۱۳۵۸			•
7 . ∟		第	-H1BK € 46/C.	~-::	•	-
					,	•
_		第		項		
L	図面	図面の第		ペーシ	ン/図	
5.	れるので、そ	の補正がさ	は、補充欄に示した されなかったものと 際に考慮しなければ	:して作成した。	(PCT規則70.2(c) こ	個を越えてされたものと認めら の補正を含む差し替え用紙は上
	•					•
	•			•		·
					•	

面. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により 審査しない。
国際出願全体
X 請求の範囲 1-14
理由:
□ この国際出願又は請求の範囲 は、国際予備審査をすることを更しない。
大の事項を内容としている (具体的に記載すること)。
区 明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-14 の
記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。
請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。
一万、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力 条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14
の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。 したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすること
ができる程度まで所定の要件を満たしていない。 そこで、先の国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細
文献調査を行ったので、この調査の範囲で、国際予備審査を行うこととする。
□ 請求の範囲 について、国際調査報告が作成されていない。
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C (塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のための ガイドライン) に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。
□ 客面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。
□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

V.	新規性、進歩性又は産業上の利用可 文献及び説明	能性についての法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解				
	新規性(N):	請求の範囲			有
		請求の範囲 _	1-14		無
	進歩性(IS)	· 請求の範囲 _			有
		請求の範囲 _	1-14		無 .
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _	1-14		有
		請求の範囲・_	-		 無
•			· .		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1) JP 2001-114768 A 2) JP 2002-506072 A 3) JP 2000-80041 A 4) JP 9-169747 A 5) JP 63-104912 A 6) JP 11-21243 A

請求の範囲1-14の発明は、国際調査報告で引用された文献1-6により、新規性及び進歩性を有さない。文献1-6には、本願発明医薬の有効成分に該当する化合物が糖尿病治療薬として用いられる旨記載されており、本願発明は、文献1-6記載のものと同一であるか、又は、文献1-6記載の化合物と化学構造上類似する化合物を糖尿病治療薬として用いたものであるから、文献1-6の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 欄の続き

国際特許分類の続き

31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 3 1/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 9/10 101, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



- 1 10014 011400 11 01444 0400 041 1 0 101 0010 0114 0110 0114 0110 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0114 01

(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103648 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 31/4035, 31/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07131

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-164524 2002年6月5日(05.06.2002) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区 本郷 5 丁目 2 4番 5 号 角川本郷ビル 4 F Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都 小金井市 緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井 昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文 京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目 8番 7 号京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, IP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

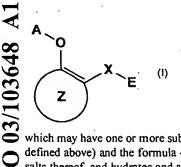
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES

(54) 発明の名称: 糖尿病治療薬



(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for diabetes or complications of diabetes, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the following general formula (I): (I) [wherein X represents a connecting group in which the main chain has 2 to 5 atoms (the group has been optionally substituted); A represents hydrogen or acetyl; E represents optionally substituted aryl or optionally substituted heteroaryl; and ring Z represents either arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above) or heteroarene

which may have one or more substituents besides the groups represented by the formula -O-A (wherein A has the same meaning as defined above) and the formula -X-E (wherein X and E have the same meanings as defined above)], pharmacologically acceptable salts thereof, and hydrates and solvates of these.

Family list 5 family members for: AU2003242137 Derived from 5 applications.



- 1 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: AU2003242137 A1 2003-12-22
- 2 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: CA2488342 A1 2003-12-18
- Therapeutic drug for diabetes
 Publication info: CN1658850 A 2005-08-24
- 4 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: EP1510207 A1 2005-03-02
- 5 THERAPEUTIC DRUG FOR DIABETES
 Publication info: W003103648 A1 2003-12-18

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

International application No. PCT/JP03/07131

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
. Int.	Cl ⁷ A61K31/055, 31/121, 31/15,			
ı	31/185, 31/194, 31/216, 31			
According t	31/357, 31/36, 31/381, 31, to International Patent Classification (IPC) or to both na		43/404,	
	S SEARCHED			
Minimum o	ocumentation searched (classification system followed C1 A61K31/055, 31/121, 31/15,	31/166 31/167 31/17	31/18.	
***C •	31/185, 31/194, 31/216, 31			
	31/357, 31/36, 31/381, 31/			
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched	
			•	
		<u> </u>		
	data base consulted during the international search (name		rch terms used)	
CA(S	STN), REGISTRY(STN), WPIDS(STN)			
			;	
			·	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<u> </u>		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Х	JP 2001-114768 A (Pfizer Pro	oducts Inc.),	1-14	
ļ	24 April, 2001 (24.04.01),			
:	Full text		, · ·	
	& EP 1088819 A			
· ·	70 2002 500072 B (Nove : Nord:	-1- n/o	1 14	
Х	JP 2002-506072 A (Novo Nordi 26 February, 2002 (26.02.02),		1-14	
	Full text			
	& EP 1080095 A		•:	
Х.	JP 2000-80041 A (Tanabe Seiy	raku Co., Ltd.),	1-14	
	21 March, 2000 (21.03.00),		•	
	Full text			
,,	(Family: none)		; ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
			· •	
	· ·		. •	
	l			
<u></u>	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u>.</u>	
	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inter priority date and not in conflict with the		
conside	ent defining the general state of the art which is not ared to be of particular relevance	understand the principle or theory unde		
"E" carlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the o	claimed invention cannot be	
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone		
cited to	establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the o	claimed invention cannot be	
	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive step combined with one or more other such		
means		combination being obvious to a person		
	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"&" document member of the same patent f	amily .	
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search		
17 J	uly, 2003 (17.07.03)	05 August, 2003 (05	0.08.03)	
	ار.			
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer		
	nese Patent Office			
			•	
Facsimile No	nile No. Telephone No.			

	C(続き).	関連すると認められる文献	
	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
	Х	JP 9-169747 A (杏林製薬株式会社)1997.0 6.30, 文献全体(ファミリーなし)	請求の範囲の番号
	X	JP 63-104912 A (株式会社津村順天堂)1988. 05.10,文献全体(ファミリーなし)	1-14
	X	JP 11-21243 A (田辺製薬株式会社)1999.0 1.26,文献全体(ファミリーなし)	1-14
-			
			ř
	(4		

International application No. PCT/JP03/07131

Box I Observations where certain claims were found unsearchab			
This international search report has not been established in respect of o	certain claims under Artic	le 17(2)(a) for the	following reasons:
1. Claims Nos.:			
because they relate to subject matter not required to be search	hed by this Authority, nam	nely:	•
		,	
	· X		· .
			:
2. X Claims Nos.: 1-14			
because they relate to parts of the international application the extent that no meaningful international search can be carried	nat do not comply with the out, specifically:	prescribed require	ements to such an
(See extra sheet)			•
3. Claims Nos.:			
because they are dependent claims and are not drafted in according	ordance with the second a	nd third sentences	of Rule 6.4(a).
	<u> </u>		
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continue		•	•
This International Searching Authority found multiple inventions in thi	is international application	n, as follows:	
		and the second	
			•
			·
		٠.	•
	•		
		<i>.</i> •	
1. As all required additional search fees were timely paid by the	applicant, this internation	al search report co	vers all searchable
claims.			
2. As all searchable claims could be searched without effort justi	ifying an additional fee, th	is Authority did no	ot invite payment
of any additional fee.			
3. As only some of the required additional search fees were time			
The state of the sequence additional source food were finite	·	his international se	arch report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims	s Nos.:		
			•
	·		• •
4. No required additional search fees were timely paid by the app	olicant. Consequently, this	international seam	th report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is co		·	
Remark on Protest The additional search fees were accompa			
		otest	
No protest accompanied the payment of	additional search fees.	••	
	1		

International application No.
PCT/JP03/07131

Continuation of A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

(According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC)

Continuation of B. FIELDS SEARCHED

Minimum Documentation Searched(International Patent Classification (IPC))

Int.Cl⁷ 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402, A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Continuation of Box No.I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredients in the medicinal compositions of claims 1-14 involve an extremely wide range of various compounds. It is hence difficult to make a complete search for all of them. On the other hand, the active ingredients which are supported by the description in the meaning of Article 6 of the PCT and are disclosed in the description in the meaning of Article 5 of the PCT are limited to an extremely small part of the active ingredients for the medicinal compositions of claims 1-14.

Consequently, claims 1-14 and the description do not comply with the given requirements to such a degree that a meaningful international search can be made.

In this international search report, a search with respect to claims 1-14 was hence made for compounds specified in the description through prior art documents within the range of a reasonable burden.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl⁷ A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP 2001-114768 A (ファイザー・プロダクツ・イ	$1 - 1 \ 4$
	ンク)2001.04.24, 文献全体 & EP 108881	
	9 A	•.
X	JP 2002-506072 A (ノボ ノルディスク アクテ	1-14
	ィーゼルスカブ) 2002.02.26, 文献全体 & EP 1	•
	080095 A	· .
x.	JP 2000-80041 A (田辺製薬株式会社)2000.	1-14
, and	03.21, 文献全体(ファミリーなし)	1 1.4

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 17.07.03	国際調査報告の発送日 05.08.03
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4P 8615 内藤 伸一 (1日)
郵便番号100-8915	P1/2 1P
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3492

International application No. PCT/JP03/07131

	ion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	-
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 9-169747 A (Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.), 30 June, 1997 (30.06.97), Full text (Family: none)	1-14
х	JP 63-104912 A (Tsumura Juntendo Co., Ltd.), 10 May, 1988 (10.05.88),	1-14
	Full text (Family: none)	
х	JP 11-21243 A (Tanabe Seiyaku Co., Ltd.), 26 January, 1999 (26.01.99), Full text (Family: none)	1-14
		7.
		*
		•
	*	
		•
-		
		•

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07131

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
成しなかった。
1. 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2. 🛛 請求の範囲 1-14 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
ない国際出願の部分に係るものである。つまり、
別紙参照
元
3. [請求の範囲
従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求
の範囲について作成した。
2.
加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出題人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
□ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

出願人又は代理人

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A31326M	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 アCT/JP03/07131	国際出願日 (日.月.年)	05.06.03	優先日 (日.月.年	05.06.	0 2
出願人(氏名又は名称) 株式	会社医薬分子設	計研究所		,	
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される	⋶報告を法施行規)。∙	規則第41条(PCT	18条) の規定に	こ従い出願人に送付	する。
この国際調査報告は、全部で5	ページである	5		•	·
□ この調査報告に引用された先行技	術文献の写し	添付されている。		•	· ·
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出され	れた国際出願の	翻訳文に基づき国際	祭調査を行った。		,
b. この国際出願は、ヌクレオチト □ この国際出願に含まれる書	面による配列表	•	次の配列表に基づ	づき国際調査を行っ	た。
□この国際出願と共に提出さ					
出願後に、この国際調査機関				•	
□ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。					
雷面による配列表に記載した いでは出があった。	に配列と磁気デ	ィスクによる配列表	長に記録した配列	が同一である旨の例	東述
・ 2. 🗓 請求の範囲の一部の調査が	できない (第 [櫚参照)。			
3.	る(第Ⅱ欄参照	(i)			
4. 発明の名称は 🗓 出願	人が提出したも	のを承認する。			*
□次に	示すように国際	認査機関が作成し	<u>/</u>		·
	· · · · ·		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. 要約は 区 出願	人が提出したも	のを承認する。	.*		
国際	調査機関が作成	るように、法施行 した。出願人は、 見を提出すること	この国際調査報告	T規則38.2(b)) の の発送の日から1:)規定により カ月以内にこ
6. 要約書とともに公表される図は、					
第 図とする。 □ 出願	人が示したとお	りである。	X	なし	
出願	人は図を示さな	かった。	•		
本図	は発明の特徴を	一層よく表してい	5 . :		

様式PCT/ISA/210 (第1ページ)

第Ⅰ概	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)
接第8	条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作かった。
12.0.2	11 - 5 1Co
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
	つまり、
'	
1	
1.	
2. X	請求の範囲 1-14 は 有意能が国際調査をすることができる程度はで研究の悪体も満たしてい
2. 🕰	請求の範囲 $1-14$ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
	別紙参照
3. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
	従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
	述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
1	
١	
¹ · U	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
	STAGENIC DV CIPIE CIC.
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追
,	加調査手数料の納付を求めなかった。
3. □	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
	付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
	*
(
4. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
•	されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査	E手数料の異議の申立てに関する注意
	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
Ļ	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

様式PCT/ISA/210 (第1ページの続葉 (1)) (1998年7月)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' A61K31/055, 31/121, 31/15, 31/166, 31/167, 31/17, 31/18, 31/185, 31/194, 31/216, 31/222, 31/235, 31/275, 31/341, 31/357, 31/36, 31/381, 31/40, 31/403, 313/4035, 43/404, 31/415, 31/4164, 31/4188, 31/421, 31/422, 31/426, 31/427, 31/433, 31/44, 31/4402

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

	ると認められる文献	V ⁶ 1
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP 2001-114768 A (ファイザー・プロダクツ・イ	1-14
	ンク)2001.04.24, 文献全体 & EP 108881	1 14
	9 A	
: .		
X	JP 2002-506072 A (ノボ ノルディスク アクテ	
	イーゼルスカブ) 2002.02.26,文献全体 & EP 1	1-14
	1 CNN 27 2 0 0 2 0 2 2 6 , 文献全体 & EP 1 0 8 0 0 9 5 A	
	080093 A	
X	ID 2000 000 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•
^	JP 2000-80041 A (田辺製薬株式会社)2000.	1 - 14
	03.21, 文献全体 (ファミリーなし)	' · .
·		į

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

	- 44-55			
	C (続き) . 引用文献の	関連すると認められる文献	*	
	カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
	. X	JP 9-169747 A (杏林製薬株式会社)1997.0	1-14	
	· ·	6.30, 文献全体 (ファミリーなし)		
	X	JP 63-104912 A (株式会社津村順天堂)1988. 05.10, 文献全体 (ファミリーなし)	1-14	
	Χ .	JP 11-21243 A (田辺製薬株式会社)1999. 0 1.26,文献全体 (ファミリーなし)	1-14	
	:* ·			
· · · ·			3.0	
			;e	
			•	
	-		·	
1	1.00			
-			· ·	
			`	

様式PCT/ISA/210(第2ページの続き)(1998年7月)

- A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))の続き Int.Cl' A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00
- B. 調査を行った分野

Int. Cl' A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375

第 I 欄の 2. について

請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的 に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。 A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))の続き Int.Cl⁷ A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375, A61P3/04, 3/06, 3/10, 5/50, 9/10, 13/12, 17/02, 25/00, 25/28, 27/12, 43/00

B. 調査を行った分野

Int. Cl⁷ A61K31/4406, 31/4412, 31/445, 31/4453, 31/451, 31/47, 31/495, 31/4965, 31/498, 31/505, 31/5375

第 I 欄の 2. について

請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲かつ多彩な化合物を包含し、そのすべてについて、完全な調査を行うことは困難である。一方、特許協力条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、特許協力条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-14の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-14及び明細書は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-14の発明については、明細書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.